<u> </u>	次 CON	TENTS
1	<巻頭言> 一経営資源としての知的財産―	
2	エステプロセス®の下水汚泥への適用 一省エネルギーを目的とした 濃縮汚泥処理運転について一	Treatment of Concentrated Sewage Sludge with S-TE PROCESS ${}^{\textcircled{B}}$.
11	浸出水副生塩リサイクル技術の開発(その2)	The development of recycling salts from concentrated landfill leachate.
17	廃水用浸漬膜処理システムの紹介	Introduction of submerged-membrane separation system for waste water treatment
25	EDI システムの紹介	Introduction of EDI System
30	ビール工場廃水への PANBIC-H システムの適用	Application of PANBIC-H System to Brewery Wastewater
37	地下水中の硝酸性窒素トータル除去システム 一国内初の長崎県南有馬町での運転事例—	Removal of nitrate nitrogen from groundwater with a combined system of electrodialysis and biological denitrification
46	浸出水及び汚泥中のダイオキシン類処理	Treatment of Dioxins in Leachate and Sludge
53	スラリー供給槽からの均一濃度抜出	Slurry draw-off at a constant concentration from a slurry feed tank
59	振動型膜分離装置の膜表面乱流の直接数値解析	Direct numerical simulation of turbulence flow near the membrane surface of Vibratory Shear Enhanced Processing
67	千葉市中央卸売市場向け 「PABIO MOVER」の納入実績紹介	「PABIO MOVER」 for CHIBA CITY'S CENTRAL WHOLESALE MARKET
72	オンサイト型水素発生装置「HHOG [®] 」の用途と納入 実績	Delivery record of on-site hydrogen generator "HHOG®"
81	TECHNICAL NOTE 「高分子電解質膜への電極触媒の	接合技術」

経営資源としての知的財産



藤本昇特許事務所所長

藤本 弁理士 昇 Noboru Fujimoto

「ビジネスモデル特許」,「遺伝子特許」,「未利用特許」,「特許訴訟」等,最近のマスコミは毎日 のように知的財産に関する記事を掲載しています。このことは正に21世紀は「知的創造時代」であ り、また「プロパテント時代」と言われている所以です。最近のアメリカ経済の成長に感化された 我が国通産省は,レーガン大統領時代に提出された「ヤングレポート」に基づく「プロパテント政 策」が、アメリカ経済の成長を支えていることに鑑み,我が国にも「プロパテント政策」を実行し ようとしているのであります。

プロパテント政策とは、正に特許等の知的所有権を重視し、ベンチャー企業等の育成を図る政策 でありますが、一方既存企業においても、「特許を経営資源」として捉え、特許を重要な収益源と する戦略(ポートフォリオ戦略)で、例えば IBM や GE においては、正に特許の収益が企業収益 の大きなファクターとなっています。

従来我が国の企業では,特許は技術をガードする保護政策の一環として特許を捉え,特許による 排他独占権に基づき事業収益を拡大するという考え方がほとんどでありました。

しかるに、上記アメリカ型の特許戦略を基に我が国企業においても、最近では事業収益のみなら ず特許を利用した実施料収益(ロイヤルティ)を得る戦略が実践され始めたのであります。このこ とは、正に企業やビジネスに役立つ特許(発明)の開発を目指すことを意味します。

今後は,自社技術を保護するための特許戦略と同時に,その技術が他の分野や用途に利用又は応 用できないか,すなわち他社に実施許諾できる範囲まで権利化し,その権利を他社に許諾して実施 料収益を得る戦略,すなわち特許によるビジネス戦略も重要であります。

一方,最近の特許権侵害訴訟においては,「被告に30億円の損害賠償支払を命じた」判決が東京 地裁で言い渡される等,我が国においても高額訴訟が出現してきましたことは,今後企業の危険管 理対策の重要性が増してきたことを意味しています。

21世紀は正に,企業やビジネスに役立つ発明の開発と,生まれた発明の保護・育成と,さらには 発明から得られた特許権等の知的財産権の有効活用が重要な課題であり,他方,企業行動の自由な る保証(Freedom Of Action)を如何に確保するか,すなわち他社権利の侵害未然防止対策等の 危機管理対策がきわめて重要な課題であります。

エステプロセス[®]の下水汚泥への適用 —省エネルギーを目的とした 濃縮汚泥処理運転について— Treatment of Concentrated Sewage Sludge with S-TE PROCESS[®]



(技)研究開発部第1研究室 眀 塩 H 憲 Noriaki Shiota 昭 盲 赤 Akira Akashi 准 長谷川 Susumu Hasegawa 須 恝 Kiyoshi Nasu

著者らはこれまでに、汚泥減量化プロセスエステプロセス[®]の下水汚泥への適用結果を一部報告 した。本稿では、1998年4月より行っている同プロセスの実規模テスト機を用いた下水汚泥への適 用実証試験の経過を報告するとともに、運転条件の最適化の中で、特に高濃縮汚泥を投入した場合 の可溶化処理特性、及び、運転コストに与える影響を考察した。投入汚泥濃度を1.5%から3%に 上昇させることにより灯油消費量を40%程度削減できた。しかし、濃度を6%にまで上昇させる と、曝気動力が大幅に増加してそれに伴う電力費が増加した。一方、投入汚泥濃度を4%として運 転したところ、3%汚泥運転時と比較して電力消費量、灯油消費量ともに同等、もしくはそれ以下 となることを確認した。

The S-TE PROCESS[®] is a novel activated sludge process in which the generation of excess sludge is completely reduced. We previously reported the demonstration of its full-scale plant in a sewage treatment plant. This paper describe the result of the recent operating data as well as the examination of the cost-saving operation of the plant. The oil consumption on its operation with concentrated (40 g/L) sludge was decreased by 40 % as compared with that of the low-concentrated sludge (15 g/L) operation. However, the operation with highly concentrated sludge (60 g/L) required more amounts of energy for aeration. Therefore, the operation with the sludge with the concentration of 30-40 g/L is likely economical.

Key Words :

気性	好	熱	細菌	Thermophilic Aerobic Bacteria
剰	J	汚	泥	Excess Sludge
	溶		化	Solubilization
性	汚	浙	己 法	Activated Sludge Process
	気性 剰 性	気性好 剰 溶 性汚	 気性好熱 剰 汚 溶 性 汚 沥 	 気性好熱細菌 剰 汚 泥 溶 化 性 汚 泥 法

まえがき

下水などの有機性廃水は一般的に活性汚泥法によっ て処理されているが、この処理では必然的に余剰汚 泥が発生するためその処理・処分が大きな問題となっ ている。我が国では、1997年度の下水汚泥の発生量 は約3.5億 m³に達しており、今後も下水道の普及率 向上と高度処理の実施によりさらに増加すると予想 される。¹⁾現在,余剰汚泥の処理・処分は脱水,焼 却ののち埋立最終処分されるのが主流であり,汚泥 の農地還元や建設資材化などのリサイクルに回る分 は30%程度にとどまっている。このような中で汚 泥減容化技術の一つとして,汚泥可溶化工程と好気 処理を組み合わせた汚泥減量型活性汚泥法が近年幾つかのメーカーによって開発されている。

著者らが開発した好気性好熱細菌(以下,好熱菌 と称す)を用いたエステプロセス[®]は,引き抜いた 余剰汚泥を高温好気条件下で生物処理し,その処理 汚泥を曝気槽へ循環返送するものである。²⁾本技術 の基本フローは次のとおりである。

- 水処理系から引抜いた汚泥の一部を高温好気 条件に保った汚泥可溶化(Solubilization by thermophilic enzymes を略してS-TEと称す) 槽に投入し,S-TE 槽で増殖した好熱菌の作用 によって汚泥の生物分解性を高める。(可溶化 工程)。
- ② 可溶化処理後の汚泥を再び反応タンクに返送して生物処理を行うことにより、可溶化汚泥中の有機物の一部が無機化されて一部は再汚泥化される。(無機化工程)
- ③ 以上の工程によって、減量化すべき汚泥量に 見合った量の汚泥を可溶化処理するとその分の 汚泥減量化が達成される。

通常,S-TE 槽に投入した汚泥量の約3分の1が 可溶化されたのちに反応タンク内で無機化されるた め,減量すべき汚泥量の約3倍量をS-TE 槽に投入 すれば余剰汚泥をほぼ全量減量できることになる。 これまでに,石油化学工場など複数の民間工場廃水 を対象にパイロットスケール実証試験を行い,余剰 汚泥の完全減量化を達成している。²¹

1. 汚泥減量化プロセスの最適化

既報³⁾では,エステプロセス[®]で1.5%に濃縮した 下水汚泥を処理できることを報告した。今回はコス ト低減に向けて,(1)高濃縮汚泥の処理,及び,(2) 高効率曝気機の使用,を目的とした装置改良と運転 条件の確立を試みた。投入汚泥を濃縮することによ り S-TE 槽容積を小さくでき,加温に必要な熱量を 低減できる利点がある。また,高効率曝気機を用い ることで曝気動力を低減し,排気熱量を抑えること ができる。

2. パイロット実証試験

本実証試験は、1998年度の日本下水道事業団共同 研究テーマ「好気性好熱細菌による下水汚泥の減量 化」として開始し、3年間にわたり実施する予定で ある。本共同研究は、エステプロセス[®]の下水処理 への適用可能性について、余剰汚泥の減量効果と処 理水質への影響など基本性能を確認するとともに、 経済的な運転条件を確定することを目的としており、 群馬県中之条町沢渡水質管理センター(以下、当セ ンターと称す)の実下水処理施設において実証試験 を行っている。

2.1 実証試験装置

実証試験のフローシートを第1図に,設備概要を 第1表に示す。当センターは、オキシデーションディッ チ(以下 OD と称する)法を採用しており,処理能 力400 m³/d の横軸ローター型 OD を1系列有する。 まず、流入下水は微細スクリーンを通過したのち OD に入る。OD では、硝化・脱窒処理を目的とし た曝気機の間欠運転がなされている。これまでは. 下水処理で生じる余剰汚泥は OD から直接引き抜か れ,多重円板外胴型濃縮機によって濃縮されたのち 場外搬出されていた。本実験では,OD からの引抜 汚泥を同濃縮機で濃縮し,この濃縮汚泥を可溶化処 理するフローを採用した。写真1にS-TE 槽の外観 を示す。RUN 3, 及び, RUN 4 では有効容積 8 m³ のタンクに OHR エアレーターと機械式撹拌機を設 置した (タイプ1)。一方, RUN 5, 及び, RUN 6 では有効容積 5.3 m³のタンクにアスピレーター型曝 気撹拌機を設置した (タイプ2)。当センターには 1系列のODしかないため対照系はない。

2.2 運転方法

1) 運転計画

実験装置の運転計画を第2表に示す。実験では、 それまでの当センターの運転方法を踏襲した。基本 設定は既報の通り、まず汚泥循環率を設定し、それ に見合った汚泥量をS-TE槽に投入した。ここで汚 泥量循環率は、流入下水固型物量に対するS-TE槽 投入固型物量(乾燥重量基準)の倍率と定義し、次 式で示される。

汚泥循環率=S-TE 槽投入固型物/流入固型物量 =Q_{S-TE}・C_{S-TE}/Q・C_{in} (1)

ここで、Q_{S-TE} : S-TE 槽投入汚泥量(m³/d)
 C_{S-TE} : 被処理汚泥濃度(mg/L)
 Q : 流入(流出)下水量(m³/d)
 C_{in} : 流入 SS 濃度(mg/L)

RUN 3 では1.5 %濃縮汚泥を処理し,汚泥循環率 を 3 倍に設定して汚泥減量効果を調査した。一方, RUN 4 以降では RUN 3 での結果を踏まえて汚泥 循環率を 4 倍に,S-TE 槽への投入汚泥濃度を 3 ~ 6 %に設定した。RUN 7 では,当処理場における 余剰汚泥発生量を再度確認するために,汚泥可溶化 装置部分を運転せず対照系運転データを収集した。



第1図 パイロットテストフローシート Fig. 1 Flow Diagram of pilot test plant



写真1 S-TE槽の外観 Photo.1 Outside view of S-TE reactor

第1表 装置仕様

Fable 1 Specification of	f the	$\operatorname{components}$	in	the	full-scale	plant
---------------------------------	-------	-----------------------------	----	-----	------------	-------

Item	Specification
Aeration tank	Oxidation ditch, $4200 \text{ mm}^{\text{w}} \times 3000 \text{ mm}^{\text{D}}$, 400 m^{3}
Aerator	Mechanical surface aerator with a horizontal-axis rotor
Clarifier	$6600 \text{ mm}^{\dagger} \times 3000 \text{ mm}^{\text{D}}$
Thickener	Screw pressing thickener with stainless steel screen, 1-3 m ³ /h
Sludge storage tank	$1200{\rm mm^{w}}\times1000{\rm mm^{L}}\times700{\rm mm^{H}}$
S-TE reactor	Туре 1; 1 500 mm ⁺ ×5 000 mm ^H Туре 2; 1 500 mm ⁺ ×3 500 mm ^H
Aerator of S-TE reactor	Type 1; OHR aerator+agitator Type 2; Aspirating aerator
Boiler	Oil boiler, 100 kg/h, 53 000 kcal/h

第2表 運転計画 Table 2 Operating conditions

	RUN 3	RUN 4	RUN 5	RUN 6	RUN 7**	RUN 8			
	17 Nov. '98 -23 June '99	24 June -20 Sep.	21 Sep. -15 Dec.	16 Dec 14 Feb. '00	14 Feb. -30 Mar.	31 Mar. -14 June			
% of the sludge decomposed	100	100	100	100	0	70			
Circulating ratio*	3	4	4	4		3			
Concentration of the sludge to be treated (g/L)	15	30	60	40	_	40			
Temperature (°C)		65		65					
Influent rate (m ³ /d)	220-270								
MLSS (mg/L)	$3\ 000 - 4\ 000$								

*Qs/Q of influent SS. **No operation of the S-TE reactor.

一方, RUN 8 ではRUN 6 までの結果を踏まえて,
 70%汚泥減量化を行いつつ汚泥を一部引き抜いて
 OD の MLSS を一定に保つ運転を行った。

各 RUN における余剰汚泥の減量効果を確認する ために,汚泥発生量から汚泥減量化率を算出して評 価した。汚泥発生量は OD 内 MLSS 濃度の変動を 考慮して,次式で算出した。

汚泥発生量=余剰汚泥引抜量+MLSS 変動量
=
$$Q_{ex} \cdot X + V \cdot \Delta X$$
 (2)

ここで、Q_{ex} : 余剰汚泥引抜流量 (m³/d) X : MLSS 濃度 (mg/L)

V : 反応タンク容量 (m³)

⊿X : MLSS 濃度の変化 (mg/L)

OD の MLSS 濃度は3 000~4 000 mg/L を目標に設 定した。

2)装置制御

濃縮汚泥貯留槽から汚泥移送ポンプを使って濃縮 汚泥を S-TE 槽に投入し、一定の槽内液位でオーバー フローした処理汚泥を全量 OD に返送した。また、 反応槽での液位を変化させることにより滞留時間を

第3表 運転状況

	RUN 3	RUN 4	RUN 5	RUN 6	RUN 7	RUN 8
Influent (m ³ /d)	$237 \\ 205 - 284$	$\begin{array}{r} 312\\244\text{-}624\end{array}$	260 231 - 450	250 213 - 283	247 201 - 309	261 209-344
Influent SS (mg/L)	$\begin{array}{c}108\\39-346\end{array}$	98 25-247	108 55-158	$\begin{array}{r}128\\66-358\end{array}$	104 54 - 145	$117 \\ 32 - 362$
MLSS (mg/L)	3 520 2 480 - 4 680	3 410 2 560 - 4 050	3 810 3 300-4 200	4 755 4 130 - 5 170	3 930 3 430 - 4 890	3 480 3 260 - 3 780
Concentration of the sludge to be treated (g/L)	$\begin{array}{c} 17\\ 4-30 \end{array}$	32 14 - 48	59 34-88	$\begin{array}{c} 41\\ 31-56\end{array}$		42 30-50
HRT of S-TE reactor (d)	1.3	17	1.5	11	_	2.5

Table 3 The result of the operation

Upper: average Lower: range



100

09 removal

a 40 SSA

20

S

1~2日に調整した。S-TE 槽は蒸気加温で65±2 ℃ に保ち,また通気を行い好気条件を保った。

2.3 分析方法

分析サンプルについて, RUN 4 以降の原水,処 理水の採水は自動サンプラーによるコンポジットサ ンプルとした。RUN 3 については,原水,処理水 の採水はスポットサンプルとし,後日,コンポジッ トサンプル法との補正係数を算出してこれを乗じた 補正値を採用した。汚泥はスポットサンプルとした。 一般的な水質項目の分析は全て下水試験方法に準じ て行い,溶解性成分は0.45 µm のフィルター濾液を 分析した。⁵⁰

- 3. 実験結果
- 3.1 運転状況

第3表に運転経過を示す。投入汚泥濃度について はほぼ運転計画通りとなった。

MLSS 濃度については, RUN 3-1, 及びRUN 4 から RUN 6 まで, 汚泥の引き抜きを行わなかった 場合, 1日当たり 10 mg/L前後の上昇傾向が見ら れた(**第 2 図**)。RUN 7 では, 上昇した MLSS 濃度 を一旦 3 500 mg/L 程度まで低下させたのち一定に 保ち,対照系の運転を実施した。RUN 8 では, 発 生汚泥量のうち一部汚泥の引き抜きを行いつつ MLSS 濃度を3 500 mg/L前後に保った。RUN 3-1 終了時,及び,RUN 3-2 運転中に装置故障が起き たため余剰汚泥引き抜きを実施した。また,RUN 4-1 終了時には降雨により一部 SS が処理水中に流 出した。

汚泥可溶化の指標として、可溶化処理前後のVSS 除去率(以下,汚泥可溶化率と称す)を算出した。 第3図に汚泥可溶化率の推移を示す。各 RUN ごと に見ると,RUN 3,及び,RUN 4 ではいずれも平 均37%であったのに対し,RUN 5,及び,RUN 6 では平均25%程度に低下した。原因としては,RUN 5で6%という高濃度の汚泥を処理したために好気 条件を保てなかったことが考えられ,RUN 6 にお いてもその影響が残っていた可能性が高い。RUN 7で汚泥引き抜きを実施して以降,RUN 8 では再 び汚泥可溶化率は平均35%に回復している。

3.2 汚泥収支

第4表に各 RUN における汚泥収支を示す。汚泥 収支は各 RUN における安定運転期間を選び,その 期間についての収支を示した。OD内 MLSS 変化 量は第2図の MLSS 濃度の推移から,また,積算 流入 SS 量と積算余剰汚泥発生量は第4図から各 RUN における傾向が読み取れる。RUN 3-1 では, 流入 SS 量が116g/m³であり,発生汚泥量は17.1g /m³であることから,流入 SS に対する余剰汚泥減 量化率は(116-17.1)÷116×100=85%と計算され た。またこの時の汚泥循環率は333÷116=2.9となっ た。同様に,各 RUN について汚泥循環率と余剰汚 泥減量化率を算出した。

RUN3では余剰汚泥を系外に引き抜かない運転 を目標としたが、RUN 3-2 では濃縮汚泥濃度が安 定しなかったことと装置トラブルが起きたために 汚泥を一部引抜きながら運転した。RUN4から RUN6では、汚泥の引き抜きを行わずに、かつ、 高度濃縮汚泥を処理する運転を行った。その際, RUN3以前の運転結果から汚泥循環率3では完全 減量化が達成できないと判断し, RUN 4 以降では 汚泥循環率を4に設定した。RUN5ではそれ以前 と比較して特に循環率が高くなった。RUN 3 から RUN6では全量減量を目標としたが, RUN3-2を 除いて汚泥循環率が2.9~5.5の条件で余剰汚泥減量 化率は72~91%となった。ここで処理水として流 出した分も発生汚泥に含めた場合、余剰汚泥減量化 率は69~81%となった。ちなみに, RUN7の結果 から、本処理場における余剰汚泥発生量は流入水量 1m³当たり0.1gとなり,流入SSに対する汚泥転 換率はほぼ1であった。

一方 RUN 6 までの結果を踏まえて RUN 8 では, OD の MLSS 上昇分に相当する汚泥量(流入 SS 量 に対して約20%)を引き抜きつつ, OD のMLSS 濃 度が一定になる条件で運転した。その結果,汚泥循 環率が 2.5 の時MLSS 濃度が一定となり,この時の 汚泥減量化率は78%であった。今後は20%であった 汚泥引抜量をできるだけ少なくできる運転条件を確 立する予定である。

第4表 汚泥収支

Table 4 Mass balance

	RUN 3-1 11/17-2/5	RUN 3-2 3/14-5/28	RUN 4-1 6/24-8/6	RUN 4-2 8/17-9/20	RUN 5 9/20-12/15	RUN 6 12/16-2/14	RUN 7 2/27-3/30	RUN 8 3/31-6/14
(1) Operating period (d)	80	75	43	35	86	60	32	76
(2) Total influent (m^3)	18 733	17 976	13454	10310	22 249	14 805	7 892	$20\ 040$
(3) Influent SS (g/m^3)	116	110	98	96	109	135	99	118
(4) MLSS in A-tank (mg/L) Start:	2 800	3 600	3 650	2550	3 300	4 300	3 700	3 600
End :	3 600	3 750	4 050	3 250	4 100	4 750	3700	3 600
(5) Accumulated SS in A-tank (g/m^3)	17.1	3.3	11.9	27.2	14.4	12.2	0	0
$= \Delta$ (4)×400 m ³ /(1)								
(6) Effluent SS (g/m^3)	8	11	14	3	6	17	9	7
(7) Sludge drawn (g/m³)	0	40	0	0	0	0	103	26
(8) Excess sludge generated (g/m^3) =(5)+(7)	17.1	43.3	11.9	27.2	14.4	12.2	103	26
(9) Sludge decomposed (g/m^3) =(3)-(8)	98.9	66.7	86.1	68.8	94.6	122.8	0	92
$\langle\!l0\rangle$ Inlet SS of S-TE reactor (g/m^3)	333	248	315	445	597	626		292
(11) Circulating ratio=(10)/(3)	2.9	2.3	3.2	4.6	5,5	4.6	_	2.5
(12) % of sludge decomposed (%) =(9)/(3)×100	85	61	88	72	87	91		78



3.3 処理水質

第5表に,各RUNの処理水質(BOD, COD_{Mn}, TOC, SS, T-N, T-P, 色度)を示す。

T-BOD は15 mg/L 程度を示すこともあったが, S-BOD は 5 mg/L を越えることはなかった。この ことは, T-BOD の上昇が処理水とともに流出する SS に起因すると言える。

T-COD_{Mn} は総じて高くなり,特に低水温時には2 0 mg/L 前後になった。T-COD_{Mn} に占める S-CO D_{Mn} が高く,通常は引抜汚泥とともに除去されてい た難分解性物質が流出していることが考えられる。

汚泥循環率を上昇させるにつれて SS 濃度は上昇 したものの,20 mg/L を越えることはほとんどな かった。処理水 SS が上昇する原因には、汚泥フロッ クが細かくなり、微細な SS が流出していることが 挙げられる。

処理水 T-N は冬場の低水温時に10 mg/L を越え た点があったが、これは NH₄-N や NOx-N が十分 低いことから、処理水 SS に由来するものと推察さ れる。

以上のように、水質項目のうち BOD, COD_{Mn}, TOC, T-N については、その悪化の原因には処理 水 SS との関連が見られた。

3.4 ユーティリティ

第6表に各 RUN における減量汚泥量あたりのユー ティリティを示す。灯油消費量は,蒸気配管などか らの放散熱やボイラーブローに伴う損熱を含む。電力量は,撹拌機,汚泥移送ポンプ,ボイラー,脱臭 用ブロワーを含む。また,RUN3とRUN4につい ては上記に加えて散気用ブロワーと汚泥循環ポンプ も電力量に含む。

RUN3とRUN4を比較すると,投入汚泥を1.5%から3%まで濃縮することにより灯油消費量、電力消費量ともに削減できた。汚泥昇温に必要な熱量の差は気温,水温に影響を受けるが,それを加味しても十分削減効果はあると考えられる。

RUN5では5.5という高い汚泥循環率で運転した ために灯油,電力ともに消費量は増加した。特に電 力消費量の増加は,6%の場合顕著であった。これ は,高濃度汚泥の処理では酸素溶解率が極端に低下 するため,酸素供給に多大な動力を要したためであ る。

投入汚泥濃度を4%に設定したRUN6とRUN8 では、消費電力量、灯油消費量ともに3%汚泥運転 時と同程度かそれ以下に抑えることができた。

汚泥濃縮の際に用いるポリマーは、目標とする汚 泥濃度によって対 SS 当たり1%前後添加した。減 量汚泥あたりに換算したポリマー消費量は0.025~ 0.1 kg/kg-DS であった。

次の計算条件で熱交換器を用いて熱回収した場合 の灯油消費量を算出した。

第	5	表	処理水質

		RUN 3-1	RUN 3-2	RUN 4	RUN 5	RUN 6	RUN 7	RUN 8
Effluent temp. (°C)		11.4 9.5-15	$\begin{array}{r}14.3\\9.0\text{-}20.0\end{array}$	$\begin{array}{r} 24.1\\ 20.0\text{-}26.5\end{array}$	$17.1 \\ 12.8-22.5$	$\begin{array}{c} 10.9\\ 8.2\text{-}12.5\end{array}$	10.7 9.0-14.2	$\begin{array}{r} 17.4\\12.0\text{-}22.2\end{array}$
T-BOD	(mg/L)	9.0 8.4-10.2	12.6 7.8-24.7	$5.7 \\ 2.0-12.7$	$4.8 \\ 2.0-7.4$	$\begin{array}{c} 13.5\\ 4.1-23\end{array}$	$6.6 \\ 3.9-10.2$	$\begin{array}{c} 6.5\\ 4.2\text{-}11.2\end{array}$
S-BOD	(mg/L)	$\begin{array}{c} 4.0\\ 2.0\text{-}5.1\end{array}$	$5.1 \\ 3.6-6.5$	$\begin{array}{c} 2.3\\ 2.0 \text{-} 2.8\end{array}$	$\begin{array}{c} 2.3\\ 2.0 \text{-} 4.1\end{array}$	$4.4 \\ 2.0-12.6$	$\begin{array}{c} 2.1\\ 2.0 \hbox{-} 2.8\end{array}$	2.4 2.0-5.0
$\mathrm{T}\text{-}\mathrm{COD}_{Mn}$	(mg/L)	$19.5 \\ 16.4-22.8$	$20.3 \\ 16.3-29.7$	12.6 7.9-16.7	$19.2 \\ 9.3-29.2$	25.6 19.5-32.6	$13.9 \\ 9.7-21.7$	$14.3 \\ 10.5-18.7$
$\operatorname{S-COD}_{Mn}$	(mg/L)	$14.9 \\ 12.7-19.8$	$17.1 \\ 12.5-19.5$	$13.6 \\ 12.3-14.8$	$15.8 \\ 9.1-29.2$	$\begin{array}{c} 18.7 \\ 15.3 - 27.7 \end{array}$	$10.0 \\ 8.1-12.4$	$12.1 \\ 7.4-15.0$
T-TOC	(mg/L)	$13.5 \\ 8.8-19.5$	$ \begin{array}{c} 14.9 \\ 7.7-30.0 \end{array} $	$8.1 \\ 4.8-13.4$	$11.1 \\ 2.8-17.5$	$\begin{array}{c} 17.0 \\ 9.7-27.3 \end{array}$	$6.3 \\ 3.0-9.8$	$9.0 \\ 7-11.5$
SS	(mg/L)	$\begin{array}{c} 10.0\\ 0.5-65\end{array}$	$\begin{array}{c} 10.6\\ 3.0\text{-}36 \end{array}$	5.1 0.4-17.5	8.8 0.6-32	$\begin{array}{c} 21.5\\ 6.8\text{-}41 \end{array}$	9.3 4.9-22	$\begin{array}{c} 6.9\\ 2.3-15\end{array}$
T-N	(mg/L)	5.5 $2.0-9.4$	9.5 4.0-16.1	$\begin{array}{c} 2.4\\ 1.7 \text{-} 3.9\end{array}$	4.7 2.7-7.4	9.7 4.9-18.4	$2.8 \\ 1.7-7$	$3.5 \\ 1.8-7.6$
T-N remo	val (%)	81 71-91	53 10-83	88 79-95	82 68-89	58 35-78	87 70-93	87 72-93
T-P	(mg/L)	$\begin{array}{c} 1.9\\ 1.3 \hbox{-} 2.7\end{array}$	$1.7 \\ 0.7-2.1$	$\begin{array}{c} 1.3\\ 0.6\text{-}3.1\end{array}$	$\begin{array}{c} 2.7\\ 0.4\text{-}3.3\end{array}$	$\begin{array}{c} 2.1\\ 1.4-3.8\end{array}$	$0.5 \\ 0.29-0.68$	$1.8 \\ 1.4-2.6$
Color	(degree)		_	$\begin{array}{c} 25\\ 14-32 \end{array}$	39 20-64	54 40-64	32 32	$37 \\ 32-48$

 Table 5
 Quality of treated water

Upper: average, Lower: range

第6表	ユーティリティ
Table 6	Utility

RUN	Concentration of the sludge to be treated (g/L)	Circulating ratio (-)	Type of aeration	Electricity (kw/kg-DS)	Oil (L/kg-DS)	Polymer (kg/kg-DS)
3	15	2.9, 2.3	Defuser +agitator	3.9	2.4	0.05
4	30	3.2, 4.6	Defuser +agitator	2.3	1.4	0.07
5	60	5.5	aspirator	5.3	1.4	0.10
6	40	4.6	aspirator	2.4	1.5	0.06
8	40	2.5	aspirator	2.0	1.0	0.025

減量化汚泥量(RUN6)	:	25.9 kg-DS/d
可溶化槽投入汚泥量(RUN 6)	:	3.83 m³∕d
灯油消費量(RUN 6)	:	1.5 L/kg-DS
ボイラー効率	:	70 %
灯油の発熱量	:	$10000\mathrm{kcal/L}$
熱交換器の熱回収率	:	67 %

S-TE 槽内の全エネルギーは変化の前後において 一定であることからの熱収支は次の式で表される。

 $Q_1 + Q_2 + Q_3 = Q_4 + Q_5 - Q_6 + Q_7 \tag{3}$

ここで、Q₁ : 投入汚泥持込熱量(kcal/d)
Q₂ : ボイラー供給熱量(kcal/d)
Q₃ : 給気熱量(kcal/d)
Q₄ : 排気熱量(kcal/d)
Q₅ : 放散熱量(kcal/d)
Q₆ : 発酵熱量(kcal/d)
Q₇ : 処理汚泥持出熱量(kcal/d)

このとき、熱回収により値の変化しない $Q_4+Q_5-Q_5-Q_5-Q_3=q$ (kcal/d)と表すと、

$$\mathbf{q} = \mathbf{Q}_1 - \mathbf{Q}_7 + \mathbf{Q}_2 \tag{4}$$

となる。 熱交換器なしで運転した RUN 6 では,

 $\begin{array}{l} q=3\ 830\ L/d\times 1\ kcal/L\cdot \mathbb{C}\times 15\ \mathbb{C}-3\ 830\ L/d\times \\ 1\ kcal/L\cdot \mathbb{C}\times 65\ \mathbb{C}+1.0\ L/kg\times 25.9\ kg\text{-}DS/d\times \end{array}$

Vol. 44 No. 1 (2000/8)

 $10\ 000\ \text{kcal/L}\times0.7$ $=179\ 000\ \text{kcal/d}$

仮に,処理汚泥の熱を67%回収できる熱交換器 を用いて RUN6を運転したとすると,必要な灯油 量 W は次式より求められる。

$$\label{eq:q_179} \begin{split} q = & 179\ 000\ kcal = 3\ 830\ L/d \times 1\ kcal/L \cdot \ensuremath{\mathbb{C}} \times 45 \\ \ensuremath{\mathbb{C}} - & 3\ 830\ L/d \times 1\ kcal/L \cdot \ensuremath{\mathbb{C}} \times 65\ \ensuremath{\mathbb{C}} + & X \times 25.9 \\ \ensuremath{\mathrm{kg}}\text{-} & \mathrm{DS/d} \times & 10\ 000\ kcal/L \times 0.7 \end{split}$$

$$\begin{split} & W \!=\! (179\ 000\ kcal\!+\!3\ 830\ L/d\!\times\!1\ kcal/L\cdot \mathbb{C}\!\times\!65 \\ & \mathbb{C}\!-\!3\ 830\ L/d\!\times\!1\ kcal/L\cdot \mathbb{C}\!\times\!45\ \mathbb{C}\) \div (25.9\ kg-\\ & DS/d\!\times\!10\ 000\ kcal/L\!\times\!0.7) \end{split}$$

よって、W=1.0 L/kg-DS となり、灯油消費量を 33 %減少できる計算となる。以上のように、ユー ティリティについてはまだ改善の余地があり、現在 運転コスト削減に鋭意取り組んでいる。

3.5 投入汚泥の高濃度化に関する考察

RUN 5 の運転を開始するに当たり,投入汚泥濃 度を6%に上昇させた場合の,汚泥可溶化に必要な 酸素量を試算した。その際総括酸素移動容量係数 (K_La)の補正係数である α を,通常の反応タンク エアレーション装置での必要酸素量計算に用いる値 の半分である0.5と仮定して算出した。実験前の試 算では,アスピレーター型曝気機は必要酸素量に対 して5倍以上の余裕があり,十分適用できると判断 した。ところが,RUN 5 では S-TE 槽の ORP が 大きく負の値になり,好熱菌の活性を維持するのが 困難な状態になった。

そこで、ORP低下の原因が汚泥濃度上昇による 粘度上昇と、それに伴う K_{LA} の低下と推測し、 α 値 を再度室内実験にて測定した。6%汚泥投入時の S-TE 槽内汚泥濃度は可溶化の進行により4%程度 と考えられるが、清水に比べて粘度は約300倍も上 昇し、 α 値も0.1~0.2と予想を大きく下回る値であっ た。つまり、6%汚泥を処理する場合に設置したア スピレーター型曝気機の酸素供給能力は辛うじて満 たすものの、必要酸素量を十分供給できるだけの余 裕はないとの結論が得られた。

一方,減量化汚泥当たりの消費電力量からこれ以 上の曝気機能力上昇は運転コストの上昇を招くため, 現状では6%汚泥の処理は困難であり,3~4%濃 縮汚泥の処理が現実的であると考える。

むすび

これまで約2年にわたり,エステプロセス[®]の OD 法への適用実証試験を行った。その結果,現在まで に次の知見が得られた。

(1) 汚泥循環率2.5で発生汚泥量の78%を減量化し つつ安定運転でき、本プロセスによる汚泥減量効果 を確認した。

(2) 処理水質は、おおむね、BOD は15 mg/L 以下、

次席研究員

T E L 078 - 992 - 6525 F A X 078 - 992 - 6504 E-mail k.nasu@pantec.co.jp COD_{Mn} は20 mg/L 以下, SS は20 mg/L 以下, T-N は10 mg/L 以下であった。

(3) 投入汚泥を濃縮することによりユーティリティーを削減できるものの、現状では6%まで濃縮した場合通気量が増加するため、3~4%の汚泥処理が最適である。

今後,本プロセスの信頼性・安定性を高めるため に,①余剰汚泥発生量をより削減できる運転条件の 把握,②低水温期の安定運転,③処理水質の向上, ④ユーティリティーの削減,に取り組む所存である。

最後に、本実験は日本下水道事業団との共同研究 として実施されたものであり、日本下水道事業団技 術開発部、中之条町下水道課、及び、同町沢渡水質 管理センターの関係者の皆様より多大なるご指導ご 支援を賜りましたことに深く感謝いたします。 [参考文献]

1)社)日本下水道協会編,下水道統計(平成9年度版)

- 2) 桂健治ほか:水環境学会誌, Vol.21, No.6 (1998), p.360
- 3)長谷川進ほか:神鋼パンテツク技報 Vol. 41, No. 2 (1998), p. 2
- 4) 塩田憲明ほか:神鋼パンテツク技報 Vol.43, No.1 (1999), p.10
- 5)社)日本下水道協会編,下水試験方法(1997年度版)

進 稻 元

塩	田 憲 (農学博士)	明) TEI	技術開発本部 研究開発部 第1研究室 078-992-6525	赤 司 昭 (医学博士) TEL	技術開発本部 研究開発部 第1研究室 主任研究員 , 078 - 992 - 6525	長谷川 進 (工学博士,技術士・ T	技術開発本部 水道部門)研究開発部 第1研究室 主任研究員 `EL 078 - 992 - 6525
	E-ma	FAŽ il n.shi	K 078 - 992 - 6504 pta@pantec.co.jp	FAX E-mail a.akas	078 - 992 - 6504 shi@pantec.co.jp	F E-mail s.has	A X 078 - 992 - 6504 egawa@pantec.co.jp
那	須	潔	技術開発本部 研究開発部 第1研究室				-0

浸出水副生塩リサイクル技術の開発 (その2)

The development of recycling salts from concentrated landfill leachate.



(技)研究開発部第3研究室
 中 井 寛
 Hiroshi Nakai
 試作センター兼(気)資源再生室
 新 開 敏 雄
 Toshio Shinkai

最終処分場の浸出水を逆浸透膜処理装置を用いて処理し,副生する濃縮水に含まれる塩類を精製 し,リサイクル資源の一つとして工業塩を得る方法が考えられる。

この技術確立を目指し,実機規模の実証装置を製作し,前報にて模擬濃縮水による装置特性等を 報告した。

本報では上記に続いて、実際の浸出水から得られた濃縮水より精製塩を製造して、この精製塩中 に含まれる DXNs および TOC の分解実験を行ったので紹介する。

As one of the solutions for high salinity concentrate generated from RO membrane treatment of landfill leachate, Recycling salts for industrial use is expected by society to be accomplished.

We fabricated the testing facilities and previously reported the results of pre-test with substitute liquid.

This paper reports the results of decomposing of DXNs and TOC in the refined salts with the testing facilities.

Key Words :

埋立地浸出	水	Landfill leachate
逆浸透膜処	理	Reverse osmosis
濃 縮	水	Concentrate
塩	類	Salts
ダイオキシン	類	Dioxins
全有機炭	素	Total organic carbon

まえがき

最終処分場の浸出水を逆浸透膜装置(DTモジュー ルシステム)にて処理する場合,副生する濃縮水を 蒸発乾燥後,更に加熱精製して工業塩としてリサイ クルする処理法が考えられる。

このプロセスのフローを第1図に示す。

この場合,工業塩は用途により要求される品質に

違いがあるものの,DXNs及びTOC等の分解除去の必要性が高い。

前述に対処すべく DXNs の分解に関しては,加 熱還元分解法(ハーゲンマイヤー法),TOC の分解 は高温酸化分解法にて処理し,この副生塩をリサイ クルする技術の開発¹¹を行っており,前報にて実機 規模の実証装置の概要と工業塩溶液による模擬濃縮







第3図 温度変化



第4図 DXNs (ダイオキシン類) Fig. 4 Dioxins

第2図

工程図

Fig. 2 Process flow

水運転結果を報告した。²⁾

本報はこの実証装置にて,実濃縮水を用いて蒸発 乾燥,加熱分解,冷却の各工程の運転を行い精製塩 を製造した結果を報告する。

1. 処理方法

第2図は, 濃縮水から精製塩を得るための工程図である。

また,一連の工程に於ける概念的な内容物の温度 変化を**第3**図に示す。

2. 処理原理

DXNs を分解するハーゲンマイヤー法とは, DXNs 等のポリハロゲン化化合物で汚染された対 象物を触媒の存在下でかつ酸素欠乏条件下で加熱 し,そのポリハロゲン化化合物を分解するものであ る。

本報では、毒性の異性体を持つポリ塩化ジベンゾ パラジオキシン(PCDDs)及びポリ塩化ジベンゾ フラン(PCDFs)をDXNsと呼び、これらを対象 として取り扱った。

第4図にこの DXNs の化学構造を示す。

一般に DXNs 等は873 K 以下では熱的に安定し ており,熱的に分解を確実に行い無毒化を図るため には,1473 K ないし1673 K の高温が必要である と言われているが,ハーゲンマイヤー法では,触媒 の存在下で還元性雰囲気のもと,これらの汚染物を 比較的低温の加熱温度(473 K~823 K)で分解を 図ることを特長としている。

ハーゲンマイヤー法の実装置への適用例としては, 焼却場の飛灰処理が一般に知られている。

今回の実証実験ではこのハーゲンマイヤー法を浸 出水の副生塩処理に適用するもので塩成分に含まれ る Na, K, Mg, Ca などが触媒として作用し DXNs の分解を促進すると考えられる。

3. 実証装置

実証装置は,横型円筒密閉式の加熱精製器を主機器とし,熱風発生器・排ガス処理設備・温度調節設備等を備えたものである。

- 4. 実 験
- 4.1 実験目的

本実験は実濃縮水より精製塩を製造し、この精製

塩中に含まれる DXNs 及び TOC の分解性能を検 証した。

4.2 実験方法

実験には次の濃縮水を用い,加熱精製器への仕込 みから精製塩の取り出しまでの一連の操作を行い, この精製塩中の DXNs 及び TOC の分析を行っ た。

1) 濃縮水

実際の最終処分場の DT モジュールシステム浸 出水処理設備より採取した濃縮水を用いた。

現状の濃縮水の塩分濃度は10%以下であるが, DTモジュールシステム装置の今後の展開を考慮 し、塩分濃度を15%に調整して使用した。

第1表に実験に使用した濃縮水の主要成分を示 す。

なお、Ca及びMg等の特定成分を除去しユー ザーニーズに合った工業塩を得るには既存技術を 附加することで可能であるため、本実験は特定成 分未除去の濃縮水を使用し、DXNs及びTOCの 分解性能の確認に重点を置いた。

2)DXNs 濃度

実濃縮水中の DXNs 含有量は比較的低く,かつ,サイトによってはばらつきがあると考えられるが,今回の実験においては1)項の濃縮水濃度における DXNs 初期濃度を1650 pg—TEQ/L に外添して用いた。

3)運転方案

この濃縮水を処理容器に適時注入し、常圧にて 蒸発乾燥して固相の副生塩(乾燥塩)を製造後、 更に所定の内容物温度まで昇温し、同時に N₂ を 注入して還元性雰囲気(酸素濃度1%以下)を維 持して DXNs 分解を行った。

一般的なハーゲンマイヤー法の適用例やハード の熱的または機械的性能より見て3種類の分解温 度(623 K, 673 K 及び723 K)を選択し,各々の 処理時間を90分として実験を行った。

引き続き,これらの温度を維持しながら,N₂ ガスに替わり空気を注入して酸素を供給し高温酸 化分解法等にて TOC の分解を行った。

この処理を90分行った後,加熱バーナーを停止 し,急冷する冷却工程を30分行い,精製塩の品温 が473 K 以下になったことを確認して精製塩の製 造完了とした。

4) サンプリング

精製塩中の DXNs 及び TOC の分解性能を確認のため, DXNs 分解工程から冷却工程までの加熱精製器内の下記の精製塩等のサンプルを採取し分析を行った。

乾燥工程終了時点の塩;1点/1RUN 当たり 分解工程の精製塩;7点/1RUN 当たり 最終の精製塩;1点/1RUN 当たり

第1表	濃縮水の水質分析
Table 1	Water analysis of concentrate

Parameter	Units	Concentrate
pH		9.3
Electric conductivity	μS/cm. 25°C	185 000
Ca hardness	mg/L as CaCO ₃	35 900
Mg hardness	mg/L as CaCO ₃	5 500
COD Mn	mg/L	325
Chloride	mg/L	91 800
SO_4^{2-}	mg/L	428
PO_4^{3-}	mg/L	< 100
SiO_2	mg/L	0.890
Mn	mg/L	20.0
Fe	mg/L	30.4
Al	mg/L	36.3
Na	mg/L	37 700
K	mg/L	20 000
Evaporation residue	mg/L	186 000
Suspended matter	mg/L	$2\ 550$

5. 実験結果と考察

5.1 実濃縮水運転

前報にて,工業塩より調合した模擬濃縮水を使っ た当実証装置の運転特性等を報告した。

本実験では、上記に替わり実濃縮水を使用した場 合の運転状況等の確認を行った。

ハーゲンマイヤー法による DXNs の分解は加熱 精製器内部を還元性雰囲気に保つ必要がある。

第5図は、当実験運転中の加熱精製器内に室温の N₂ガスを供給した時の排ガス出口における酸素濃 度を示す。

処理操作上では,実濃縮水は蒸発乾燥工程で気泡 の発生及び突沸等による内容液または飛沫の排ガス ライン等への混入や,蒸発乾燥工程終期の乾燥塩の 処理容器内面及びスクレーパーへの固着現象があっ たが,何れも運転操作にて回避出来ることを確認し た。 5.2 伝熱性能

第2表に本実証装置の実濃縮水による熱的性能を 示す。

本実験条件時の測定値から算定した各処理工程の 総括熱伝達係数 U は,67 W/m²・K~74 W/m²・K となった。

5.3 DXNs の分解

第6図及び**第3表**は,乾燥塩中に含まれる DXNs 量(TEQ ベース)を基準に,3種類の分解温度に おける処理時間毎の精製塩中の DXNs 分解率を示 す。

この乾燥塩とは、大気圧下で品種が473 K まで加 熱された固相の副生塩を意味する。

処理時間の起点(0分)は,乾燥塩が所定の分解 温度に到達した時点を示す。

以後,経過時間が30分,60分,90分の値を示す。 分解率を下記に示す。



第5図 酸素濃度変化 Fig. 5 Relationship between purging time of N₂ gas and O₂ gas concentration

第2表 総括熱伝達係数

Table 2 Overall coefficient of heat transfer

Evaporation and drying processHeating up section
in
DXNs decomposition
processCooling
processSensible heat
for liquidEvaporationDXNs decomposition
processCooling
process74677474

Decomposition	Dried salts	Operation time					
Temperature		0 min.	30 min.	60 min.	90 min.		
	(pg-TEQ/g)	(pg-TEQ/g / Decomposition rate (%))					
623K	16	4.4 / 73	4.1 / 74	3.5 / 78	3.4 / 79		
673K	12	2.0 / 83	2.4 / 80	1.9 / 84	2.1 / 83		
723K	16	1.8 / 89	0.6 / 96	0.9 / 94	0.7 / 96		





第6図 DXNs 分解率

Fig. 6 Relationship between rate of decomposition and removal for DXNs and operation time $\label{eq:Fig.6}$



第7図 精製塩中の TOC 分解

Fig. 7 Relationship between quantity of TOC and operation time

Vol. 44 No. 1 (2000/8)

分解率(%)

= (乾燥塩の DXNs 量-精製塩の DXNs 量) 乾燥塩の DXNs 量

 $\times 100$

第6図によれば分解温度到達時点で分解率は高い レベルに達しており,時間経過に伴う変化は少ない 結果になっている。

これより, DXNs の分解は初期段階で短時間の うちに進行し,かつ,処理時間への依存性があまり 強くないといえる。

また,処理温度が高温ほど高い分解率を示してい る。

分解温度到達後,処理時間としては,30分程度で 分解工程は終了すると言える。

5.4 TOC の分解

前項に引き続き同一の温度を維持し № の替わり に空気を注入して TOC の分解を行った。

第7図は、乾燥塩からの一連の工程をへて最終の 精製塩までの TOC 分解状況を示す。

処理時間とは, DXNs 分解温度到達時点からの 経過時間を示し,処理時間が90分までを DXNs 分 解工程,180分までを TOC 分解工程を意味し,最 後の30分は冷却工程を示す。

還元性雰囲気下である DXNs 分解工程で,精製 塩に含まれる TOC 成分の減少が見られるが,精製 塩が黒灰色となった。

これは、低沸点 TOC 成分の揮散や残存する処理 容器内の微量酸素又は TOC 成分に包含する分子内 酸素によって酸化が進行し、一部炭化したものと考 えられる。

DXNs 分解工程と同じ分解温度を維持し,空気

第4表 精製塩の組成

 Table 4
 The composition of the refined salts

Unit: mg/kg

	+
Component	Refined salts
Na	230 000
Cl	563 000
Ca	79 000
Mn	120
Κ	111 000
Al	100
${ m Fe}$	250
Mg	2 900
SO_4	9 800
NO_3	600
PO_4	400
$\rm SiO_2$	2 300
TOC	200

を注入する TOC 分解処理で灰白色の精製塩が得ら れるが、この処理時間は第7図より60分程度で充分 と思われる。

なお,濃縮水中の Fe, Mn 等をあらかじめ既在 技術である水処理装置にて除去することにより,白 色の精製塩を得ることが可能である。

5.5 精製塩の組成

DXNs 及び TOC の分解温度を723 K にて処理し た精製塩の主要成分を**第4表**に示す。

むすび

本実証実験にて、精製塩に含まれる DXNs 及び TOC に関して工業塩レベルの精製が可能であるこ とが確認できたが、今後、更に種々の濃縮水及び運 転条件によるデーターの集積を行っていきたい。

[参考文献]

- 田路明宏ほか:神鋼パンテツク技報, Vol.42, No.2 (1998), p.50
- 2) 中井寛ほか: 神鋼パンテツク技報, Vol.43, No.1 (1999), p.23

連絡先

中	#	寛	技術開発本部 研究開発部 第3研究室	新	開	敏	雄	試作センター 気熱装置事業 資源再生	-兼 養部 上室
	E-mai	TEL 0' FAX 0' lhr.nakai(78 - 992 - 6525 78 - 992 - 6504 @pantec.co.jp		E-	mai	T E L F A X l t.shinka	9 078 - 232 - 8 078 - 232 - 8 ai@pantec.co	128 067 o.jp

廃水用浸漬膜処理システムの紹介

Introduction of submerged-membrane separation system for waste water treatment



近年,廃水処理において,曝気槽に直接膜を浸漬して活性汚泥の固液分離を行う浸漬型膜分離活 性汚泥法が,高度な処理水,維持管理の容易さ,設備のコンパクト化で注目されている。 BOD が平均538 mg/L で比較的多量の油分を含有した食品工場の生産工程廃水(嫌気処理水) を対象に浸漬膜処理システムの性能実証実験を行ったところ,BOD,油分が共に2 mg/L 以下と, 水質汚濁防止法に定める排水基準を大きく下回る処理水が得られ,本法が同廃水の処理に適した方 法であることが実証された。

Recently, the activated sludge process has adopted membranes submerged in an aeration tank for separation of activated sludge into solid and liquid. The system offers high quality water, easy maintenance and compact structure. We have conducted a performance test for the system using anaerobically treated water from a food processing plant, having relatively high oil content with Av. 538 mg/L BOD. The test proved that the system is suitable for such wastewater, significantly clearing the effluent standard (BOD and oil content below 2 mg/L, for example).

Key Words :

浸	漬	膜	Submerged-membrane
平		膜	Flat sheet membrane
中	空 糸	膜	Hollow fiber membrane
活	性 汚 泥	法	Activated sludge process
廃	水 処	理	Waste water treatment

まえがき

有機性廃水処理の主流技術と言える活性汚泥法に おいて,曝気槽に直接膜を浸漬して活性汚泥の固液 分離を行う浸漬型膜分離活性汚泥法が,高度な処理 水質や維持管理の容易さで注目されてきており,浄 化槽や食品工場を中心とした産業廃水処理分野にお いて適用が広まってきている。

膜分離活性汚泥法は,汚泥の性状に影響されない 高度な処理水が安定して得られる利点から,当初は 従来の加圧方式の膜を用いて検討が行われてきた。 しかし,次のような問題点より広範な普及にまで至 らなかったのが現状である。

- 高濃度汚泥を膜の閉塞なくろ過するためには大きな膜面流速(クロスフロー流速)が必要となる。
 そのため、ポンプ動力が大きくなりエネルギー的に不経済である。
- ② 膜ろ過のために加圧容器が必要なため、設備コストや大型化の面で不利となる。

一方,近年開発された曝気槽に直接膜を浸漬して ろ過を行う槽浸漬方式による膜分離活性汚泥法は, 加圧方式における問題点を次のように解決しており、 膜処理のメリットを充分に発揮できる技術と言える。

- ② 特別な加圧容器を必要としないため、設備コストや設備面積の縮減が期待できる。

本報では,廃水処理の高度化,リサイクル化,無 人化が強く要求される近年の社会的な流れからも, 今後主流技術になると考えられる浸漬膜処理システ ム(浸漬型膜分離活性汚泥法)の概要と食品工場廃 水を対象に実施した実証実験の結果について紹介す る。

1. 浸漬膜処理システムの概要

1.1 膜分離活性汚泥法の原理

① Standard activated sludge process

第1図に従来の活性汚泥法と浸漬膜を利用した膜 分離活性汚泥法の基本フローの比較を示す。膜分離 活性汚泥法は,重力沈降や砂ろ過により行われてい る従来の固液分離工程を膜ろ過により代替したもの である。

曝気槽に浸漬された膜モジュールは散気管の上部 に設置される。散気管より放出される曝気空気によ る気液混合上昇流により,膜面は常時洗浄状態とな るため,汚泥の蓄積等のファウリングが最小限に抑 えられる。膜面洗浄に必要な空気量は,通常生物処 理に必要とされる空気量で充分とされる。

ろ過の駆動力は,曝気槽水面と浸漬膜の集水管と の水位差(重力ろ過方式:5~12 kPa)または膜二 次側からのポンプ吸引(吸引ろ過方式:6~25 kPa) により行われ,加圧方式のような大きな駆動力を必 要としないためエネルギー面においても経済的である。

浸漬膜の形状は一般的に平膜型,中空糸型のもの が主に使用される。分離膜としては,除去対象が数十 µm以上の活性汚泥粒子であることより孔径0.4µm の精密ろ過膜(MF 膜)を使用している。

1.2 膜分離活性汚泥法の特長

1) コンパクトな設備

曝気槽内に膜を浸漬して固液分離を行うため, 沈殿,砂ろ過等の工程が不要となる。また,従来 の活性汚泥法よりも3~4倍の高濃度 MLSS 運 転(10000~20000 mg/L)を行うため, BOD 容積負荷(約 1.5 kg/m/d)を高く設定するこ とが可能で曝気槽容積を縮小できる。

2) 高度な処理水

0.4µm の MF 膜による固液分離であるため, 完全な SS 除去が可能で,従来の活性汚泥法で問 題とされる汚泥膨化現象(バルキング)等の汚泥 沈降不良による処理水悪化が起こらない。また, 大腸菌等の病原性微生物が除去されるため、処理 水のトイレ用水や散水用水としての直接再利用も 可能である。

3) 簡単な維持管理

バルキングの心配がないため,原水の負荷変動 に強く,厳密な汚泥管理を必要としない。また, システムが簡素であるため,自動化が容易に行え る。

4) 能力増強に最適

既設活性汚泥処理設備の曝気槽や遊休水槽を転 用しての導入が可能であり,既設設備を有効利用



2 Activated sludge process with submerged-membrane separation



第1図 標準活性汚泥法と膜分離活性汚泥法のフロー比較

Fig. 1 Flow diagrams of standard activated sludge process and submerged-membrane separation system

第1表 原水水質 Table 1 Waste water quality

		Maximum	Minimum	Average	Remarks
$_{\rm pH}$	[-]	7.2	6.5	6.9	
BOD	[mg/L]	832	237	538	
S-BOD	[mg/L]	417	55.8	263	S-BOD/BOD = 0.49
TOC	[mg/L]	330	181	248	
S-TOC	[mg/L]	184	46.1	123	S-TOC/TOC=0.50
COD_{Mn}	[mg/L]	206	104	154	,
SS	[mg/L]	438	114	231	
VSS	[mg/L]	394	100	219	VSS/SS=0.87
T-N	[mg/L]	100	58.2	68.4	
S-T-N	[mg/L]	92.4	50.9	60.7	S-T-N/T-N=0.81
NH3-N	[mg/L]	49.5	43.0	46.7	
T-P	[mg/L]	11.3	5.03	7.02	
S-T-P	[mg/L]	4.99	4.24	4.62	S-T-P/T-P=0.71
Hexane	Extracts [mg/L]	156	40	80	



写真1 実験装置の外観 Photo.1 Out side view of test equipment

第2表 実験装置仕様

Table 2 Specification of test equipment

	Specification			
	Dimensions	Capacity[L]	Q'ty	Remarks
Aeration tank (Nitrification tank) (Denitrification tank) Storage tank of treated water Membrane module case	350 mm ^w ×350 mm ^D ×1 300 mm ^H ↑ 180 mm ^w ×300 mm ^D ×500 mm ^H 240 mm ^w ×216 mm ^D ×640 mm ^H	160 (160) (160) 27 —	2 (1) (1) (1) 2 2	for circulating operation for circulating operation
Aeration blower Feed pump Circulation pump Filtrate pump	120 L/min×1.8 m 35 L/min×5.5 m 35 L/min×4.3 m 20~300 mL/min×50 m		2 1 1 1	for circulating operation for hollow fiber membrane

しての能力増強が容易に行える。

実証実験の概要

2.1 実験原水

実証実験では食品工場の生産工程廃水の嫌気処理 水を原水とした。実験期間中の原水水質分析結果の 平均値を第1表に示す。S-BOD, S-TOC, S-T-N 及びS-T-Pは, 試料中のSS成分を5Aろ紙にて 除去した後の溶解性BOD, TOC, T-N及びT-P を示す。

原水の S-BOD/BOD 比は約0.5であり、嫌気リア クターより流出した懸濁有機成分を比較的多量に含 有する廃水であった。また、ヘキサン抽出物質量が 平均80 mg/Lと比較的高く、油分が膜ろ過性にど のような影響を与えるかが注目された。

2.2 装置仕様

実験に使用した装置仕様を**第2表**,装置外観を**写** 真1に示す。 第2図に装置フローを示す。本装置は容量160L の曝気槽を2槽有しており,通常は1槽または2槽 を曝気槽として使用する。また,窒素除去を目的と した循環運転の際には,各々を硝化槽あるいは脱窒 槽として使用し,処理量に対する数倍量をポンプに より循環する運転方法とした。

実験に使用した膜仕様を第3表,膜の外観を写真 2に示す。本実験では同孔径の平膜型と中空糸型の 浸漬膜を使用し,各々の最適運転方法の探索と性能 比較を行った。

2.3 実験方法

2.3.1 運転条件と方法

ろ過方法として,平膜型は重力ろ過方式を採用し, 定流量で連続ろ過を行った。一方,中空糸型は吸引 ろ過方式を採用し,定流量でタイマーによる間欠ろ 過を行った。曝気空気量は,両者共に120 L/min と 固定した。 汚泥の引抜きは、曝気槽の MLSS 濃度と膜のファ ウリング状況を監視しながら適宜実施した。

2.3.2 薬品洗浄方法

膜のファウリングが進行し,透過流束の低下や膜 間差圧の上昇が見られた場合は薬品による化学洗浄 を行った。

浸漬膜の薬品洗浄の方法は,次のように槽内洗浄 と槽外洗浄に大別される。

① 槽内洗浄

槽内に膜を浸漬したまま膜の二次側より薬液を



2 Circulating operation for nitrogen removal



- 第2図 装置フロー(①通常運転と②硝化・脱窒循環運転 の比較
- Fig. 2 Flow diagrams of normal operation (①) and circulating operation for nitrogen removal (②)

第3表 実験膜仕様

Table 3 Specification of membrane

注入して洗浄を行う。

② 槽外洗浄

槽外に膜を取り出して別途薬品洗浄槽に浸漬し て洗浄を行う。

本実験では、両方式を適宜選択し回復性の比較を 行った。洗浄薬品には、有機系ファウリング除去を 目的に次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)を使用し、 無機系ファウリング除去には蓚酸を使用した。

3. 実証実験結果

3.1 運転結果

3.1.1 平膜型

平均透過流束, 膜間差圧(水位差), 補正流束 (25℃,10kPa 換算値)及び混合水 MLSS 濃度の 経時変化を**第3**図に示す。

実験開始直後,平均透過流束を0.2 m/d と低めに 設定したにも関わらず,膜の閉塞(水位の上昇)が 急激に進んだため,開始1ヶ月の時点で薬品洗浄を 実施した。急激な閉塞の原因としては,膜が新膜の 状態で低 MLSS 濃度の混合水をろ過したことによ



写真2 実験使用膜の外観(左:平膜,右:中空糸) Photo.2 Out side view of membrane (Left:Flat sheet, Right: Hollow fiber)

	Flat sheet type	Hollow fiber type
1) Membrane specification		
Membrane type Material Pore size Hollow fiber diameter	MF Polychloroethylene 0.4 μm —	MF Polyethylene 0.4 µm (Outer) 0.54 mm (Inner) 0.36 mm
2) Module specification		
Membrane area per a module Q'ty of module Total membrane area Dimension of module	$\begin{array}{c} 0.11 \text{ m}^2/\text{module} \\ 9 \text{ modules} \\ 0.99 \text{ m}^2 \\ 226 \text{ mm}^{\text{w}} \times 316 \text{ mm}^{\text{H}} \times 6 \text{ mm}^{\text{T}} \end{array}$	$0.5 \text{ m}^2/\text{module} \ 1 \text{ module} \ 0.5 \text{ m}^2 \ 227 \text{ mm}^{W} imes 480 \text{ mm}^{H}$

り,浮遊している微細フロックと溶解している有機 成分が直接膜細孔に作用したためと考えられる。膜 分離活性汚泥法のろ過原理は,膜表面に付着したゲ ル層がある程度ろ過層として働き,膜細孔のファウ リングを防止すると考えられる。そのため,実設備 立ち上げの際には,次の措置により初期の膜閉塞を 低減することが不可欠であると考えられる。

- 初期の運転において、膜表面にある程度のゲル 層が形成されるまではできる限り低流束(低負荷) で運転を行うこと。
- 返送汚泥等の高濃度の汚泥を種汚泥として利用

OAverage flux mm ▲ Trans-membran n p/m/ xnlj pressure 0.6 300 Averago hrane 9/28 10/18 11/7 11/27 12/17 10 kPa| 30.000 • Refered flux A ... 0 ▲ MLSS at 25 °C. 24 000 ഷ 8 000 p/m] 12 000 🖓 flux 6 5 000 Refered ക 7/10 7/30 11/27 12/17 6/20 8/19 9/8 9/28 10/18 11/7

- **第3回** 平膜型の透過流束,膜間差圧と MLSS 濃度の経時変化(99/5/31~99/12/25)
- Fig. 3 Change of flux, trans-membrane pressure, and MLSS on flat sheet membrane (99/5/31 $\sim 99/12/25)$



- 第4図 中空糸型の透過流束,膜間差圧と MLSS 濃度の 経時変化(99/8/9~99/12/25)
- Fig. 4 Change of flux, trans-membrane pressure, and MLSS on hollow fiber membrane (99/8 /9~99/12/25)

し、初期から高 MLSS 濃度(粗大フロック)を 保った状態で運転を開始すること。

実験中,平均透過流束の設定を徐々に上げなが ら最適運転条件を探索したところ,平均透過流束 0.45 m/d の付近で安定した水位を維持できるこ とが確認された。しかし,MLSS 濃度が18 000 mg/L を超えると水位が上昇していくことが確認 された。本廃水の処理の場合には,安定運転のた め MLSS 濃度を18 000 mg/L 以下程度に維持す るように汚泥の引抜きを適宜行うことが必要であ ると考えられる。

3.1.2 中空糸型

平均透過流束,膜間差圧(吸引圧力),補正流束 (25℃,10kPa換算値)及び混合水 MLSS 濃度の経 時変化を**第4図**に示す。

実験初期より平均透過流束を0.4 m/d に設定して 運転を行ったが,吸引圧力の上昇が激しく1~2ヶ 月の短間隔での薬品洗浄が必要であった。しかし, 平均透過流束の設定を0.3 m/d に変更したところ, 1ヶ月程度ながら安定した吸引圧力で運転できるこ とが確認された。

中空糸型の安定透過流束は0.3 m/d と平膜型より 低めであったが,安定時の MLSS 濃度は20 000 mg /L に達していた。

3.2 汚泥ろ過性の評価

実験期間中の曝気槽混合水 MLSS 濃度とろ紙ろ 過性及び汚泥粘度の関係を第5図に示す。ろ紙ろ過 性とは50 mLの汚泥を5Cろ紙でろ過した場合の5



第5図 MLSS 濃度とろ紙ろ過性及び汚泥粘度の関係
 Fig. 5 Relationship between MLSS, filter paper test result, and viscosity of activated sludge

分間のろ過水量を示す¹⁾。 MLSS 濃度の上昇に従い、ろ紙ろ過性の悪化と汚泥粘度の上昇が進むことが確認された。 実験における各々の膜の上限 MLSS 濃度条件(平膜型:18000 mg/L,中空糸型: 20000 mg/L)を考慮すると、最適運転を行うため の汚泥ろ過性、汚泥粘度は次の条件で、平膜型、中 空糸型共に同程度であることが確認された。尚、汚 泥粘度はB型粘度計の No.2 ローターにて測定した。 ① 汚泥ろ過性:20 mL 以上

汚泥粘度:150 mPa · sec 以下

実際の運転の際もこれらの指標の監視を行うこと で, 膜ろ過のための最適汚泥条件を容易に管理する ことが可能であると考えられる。

3.3 処理水質

実験期間中の平膜型及び中空糸型の処理水質分析 結果をそれぞれ第4,5表に示す。両膜の処理水質 に大きな差異は見られず,共に良好な処理が確認さ れた。

1) BOD 除去性

常時定量分析限界以下(<2 mg/L)の良好な 処理が確認された。尚,実験時のBOD 容積負荷 は1.2~1.5 kg/m³/d,反応時間(曝気槽滞留時間)

第4表 平膜型の処理水質

Table 4 Treated water quality on flat sheet membrai	ne
---	----

は10~12時間の条件で運転を行った。

2) 窒素除去性

本実験では曝気空気量を一定に設定して運転を 行った。窒素除去性は MLSS 濃度の上昇に伴う DO 濃度の減少により向上していくことが確認さ れた。

平膜型における窒素除去性の推移を第6表に示 す。平膜型では実験後半の11/13以降に曝気槽1 槽を無酸素槽とし,硝化・脱窒運転を実施した (循環量:5倍)。その結果,95%の窒素除去が 確認され,膜分離活性汚泥法における硝化・脱窒 循環法の有効性が確認された。

中空糸型においては、平膜型同様に DO 濃度 の減少による窒素除去性の向上が確認されたが、 曝気槽単段運転では最大で63 %の除去率しか得 られなかった。高度な処理を達成するには硝化・ 脱窒循環運転が不可欠と考えられる。

3)りん除去性

窒素除去同様に, MLSS 濃度上昇及び循環運転 により除去性が若干向上することが確認されたが, 高除去性は得られなかった。さらに高度な除去を行 うには凝集剤の添加が必要と考えられる。

		Maximum	Minimum	Average	Removal rate	Effluent standard
pH	[]	8.5	7.8	8.2		$5.8 \sim 8.6$
BOD	[mg/L]	< 2.0	<2.0	<2.0	>99.6	l60 (Ave.120)
S-BOD	[mg/L]			—	>99.2	—
TOC	[mg/L]	10.0	4.8	6.9	97.2	
S-TOC	[mg/L]	—		—	94.4	
$\mathrm{COD}_{\mathrm{Mn}}$	[mg/L]	12.4	6.5	8.8	94.3	l60 (Ave.120)
SS	[mg/L]	0	0	0	100	200 (Ave.150)
T-N	[mg/L]	58.9	1.4	21.6	68.4	120 (Ave. 60)
S-T-N	[mg/L]				64.4	_
T-P	[mg/L]	6.27	1.02	3.61	48.6	l6 (Ave. 8)
S-T-P	[mg/L]	_			21.9	
Hexane Extracts	[mg/L]	< 2	<2	<2	>97.5	30

第5表 中空糸型の処理水質

Table 5 Treated water quality on hollow fiber membrane

		Maximum	Minimum	Average	Removal rate [%]	Effluent standard
pН	[—]	8.2	7.8	8.0	_	$5.8 {\sim} 8.6$
BOD	[mg/L]	< 2.0	< 2.0	<2.0	>99.6	l60 (Ave.120)
S-BOD	[mg/L]	—			>99.2	—
SS	[mg/L]	0	0	0	100	200 (Ave.150)
T-N	[mg/L]	71.7	25.0	59.3	13.3	120 (Ave. 60)
S-T-N	[mg/L]	_			2.3	—
T-P	[mg/L]	7.04	1.85	4.39	37.5	16 (Ave. 8)
S-T-P	[mg/L]	—			5.0	
Hexane Extracts	[mg/L]	<2	<2	<2	>97.5	30

第6表 平膜型の窒素除去性の推移

Table 6	Change of	nitrogen	removal	on	flat sheet	membrane
---------	-----------	----------	---------	----	------------	----------

Operating condit		Normal o	Nitrogen removal by circulating operation			
Date		99/6/8	99/8/27	99/9/13	99/9/27	99/12/20
DO MLSS T-N in waste water T-N in treated water Removal rate of T-N	[mg/L] [mg/L] [mg/L] [mg/L] [%]	8.15487658.245.422.0	$2.15 \\11948 \\65.6 \\34.3 \\47.7$	$ \begin{array}{r} 0.94 \\ 15714 \\ 66.0 \\ 35.0 \\ 47.0 \end{array} $	$\begin{array}{r} 0.38 \\ 21964 \\ 64.9 \\ 13.4 \\ 79.4 \end{array}$	$2.61 \\ 16518 \\ 77.4 \\ 4.0 \\ 94.8$



Fig. 6 Chemical cleaning result of flat sheet membrane

4) 油分除去性

常時,定量分析限界以下(<2 mg/L)で良好な 除去が確認された。

膜ろ過性への影響もほとんど見られず, 膜分離活 性汚泥法では80 mg/L 程度の油分含有水は充分に 直接処理が可能であることが示された。

3.4 汚泥発生量の評価

3.4.1 除去 SS 量と発生汚泥量の関係

曝気槽の MLSS 濃度と引抜き汚泥積算量の合計 を総発生汚泥量とし,除去 SS 量からの汚泥転換率 (SS-汚泥転換率)を算出したところ,平膜型で46 %,中空糸型で37 %と低い結果となった。日本下 水道事業団の下水処理における実績では,標準活性 汚泥法で100 %,オキシデーションディッチ法で75 %,膜分離活性汚泥法で66~77 %との報告がされ ている²⁾。原水性状が異なるものの SS-汚泥転換率 が低くなった要因としては次のことが考えられる。

- ① 原水の S-BOD/BOD 比が低く, 高濃度に含有 する懸濁有機成分が消化されたため。
- ② 反応時間が10~12時間と比較的長かったため。 膜分離活性汚泥法では、高 MLSS 運転を行うことにより汚泥中細菌の自己消化の割合が高くなるた

め、従来の活性汚泥法よりも汚泥発生量が削減でき ると言われている。本実験においても、同要因によ り汚泥発生量が低く抑えられていると考えられる。 3.4.2 除去 BOD 量と発生汚泥量の関係

3.4.1と同様に除去 BOD 量からの汚泥転換率 (BOD-汚泥転換率)を算出したところ,平膜型で 20%,中空糸型で16%であり,SS-汚泥転換率同 様に低い結果となった。

3.5 薬品洗浄結果

3.5.1 平膜型

平膜型の薬品洗浄結果を第6図に示す。

実験期間中,数回のNaClOによる槽内洗浄(洗 浄②~④)を実施したところ,回復性は徐々に低下 していく傾向が観察された。しかし,実験終了後, NaClO 槽内(⑤),蓚酸槽内(⑥),NaClO 槽外 (⑦),蓚酸槽外(⑧)と連続して洗浄を実施したと ころ,新膜時の透過流束保持率は,実験終了時の20 %から28%(⑤),74%(⑥),68%(⑦),81% (⑧)と回復することが確認された。また,蓚酸によ る洗浄回復性が大きいことより(⑥),活性汚泥由 来の有機物汚染以外にCaやFe等のファウリング も進行していたと考えられる。尚,原水中のCa濃 度,Fe濃度はそれぞれ14.8 mg/L,0.95 mg/L で あった。

実験終了後の膜面観察では表面に水で洗い流せる 程度の汚泥の付着が見られたが,破れ等の物理的な 破損は見られなかった。

3.5.2 中空糸型

中空糸型の薬品洗浄結果を第7図に示す。

平膜同様に、数回の NaClO による槽内洗浄(洗 浄②~④)を実施したところ、ほぼ再現性のある回 復性が確認された(新膜時の透過流束の20~30%)。 また、槽内での蓚酸洗浄(⑥)の実施により、透過 流束保持率はほぼ実験開始時まで回復した($36 \rightarrow 38$ %)。実験終了後には、槽外で NaClO(⑦) にて 洗浄を実施したところ、新膜の85%まで回復が確 認された。 実験終了後の膜面観察では中空糸膜に多量の汚泥 が絡みついているのが確認された。そのため、中空 糸型は平膜型よりも汚泥の絡み付きに起因する有機 性ファウリングが進行しやすいものと考えられる。 本実験では、中空糸膜で心配される切れ等の破損は 確認されなかった。

3.5.3 実設備の洗浄

実験を行った期間では、平膜型、中空糸型共に回 復困難なファウリングは起こらなかったと言える。 また、実施の容易な槽内洗浄もある程度の効果があ ることが確認された。実設備運転の際も作業性の容 易な槽内洗浄を NaClO 及び蓚酸を用いて定期的に 実施していくことで、透過流束の維持は可能と考え られる。

3.6 平膜,中空糸膜の比較

本実験より,食品工場嫌気処理水を原水とする浸 漬膜処理システムの処理性能は,両膜共に非常に良 好であることが確認された。

安定運転可能な透過流束は,本実験では平膜の方 が若干高いことが確認された。しかし,市場の膜面 積単価は中空糸膜の方が安価であるため,一定量の 廃水処理に必要な膜装置コストは現状ではほぼ同等 になると考えられる。

設備計画の際の膜形状の選択は,設備を導入する 現場状況や廃水の性状に応じ適宜行うのが適当と言 える。例えば,中空糸膜は膜の集積度が平膜に対し て高く,必要設置面積が平膜の約1/2となるため, 建設スペースに制約がある場合には適していると言 える。一方,髪の毛や繊維質等の混入の可能性が高 い原水系では,異物の絡みつきの少ない平膜が適当 であると考えられる。



むすび

食品工場の生産工程廃水を対象として,浸漬膜処 理システムの実証実験を実施した。その結果,平膜 型及び中空糸型共に高度な処理性能が確認され,同 廃水への適用が充分に可能であることが実証された。

浸漬膜処理システムは、従来、活性汚泥処理法に より廃水処理を行っている分野には基本的に適用可 能と考えられる。膜を利用した廃水処理は、依然と して高価な処理方法として捕らえられがちであるが、 膜性能の飛躍的な向上と年々低下傾向にある膜価格 からも、今後、本システムが幅広く適用されていく ものと考えられる。

[参考文献]

1)塗師ほか:日本水環境学会年会講演集,(1998), p.
 190,(社)日本水環境学会

2)堺ほか:下水道新技術セミナー講演集,(1999), p.
 27,日本下水道事業団技術開発部

連絡先

藤井 匡	環境装置事業部 製品開発室	牛 越 健 一 (技術士・水道部門)	環境装置事業部 製品開発室 担当部長
T E L	078 - 992 - 6532	T E L	078 - 992 - 6532
F A X	078 - 992 - 6503	F A X	078 - 992 - 6503
E-mail td.fu	jii@pantec.co.jp	E-mail k.ushikosl	hi@pantec.co.jp

EDI システムの紹介

Introduction of EDI System



(環)製品開発室
 松 田 年 博
 Toshihiro Matsuda
 杉 澤 政 宣
 Masanori Sugisawa
 知 福 博 行
 Hiroyuki Chifuku

電気再生式脱イオン装置を使用した EDI システム(純水製造システム)を開発した。本システ ムでは前処理設備として2段 ROと膜脱気装置を備え,全く薬品を使用せずに比抵抗が17 MΩ・cm 以上の純水を製造することができる。また,本システムは従来のイオン交換装置で純水を製造する 場合に比べ,薬品再生が不要で省廃棄物であり,連続運転が可能で運転管理も容易であるといった 特長を持つ。

We developed an EDI system, a pure water production system, using electrodeionization (EDI). This system is provided with a two-stage RO unit and membrane degasser for pretreatment. The system produces pure water of more than 17 M $\Omega \cdot$ cm resistivity, using no chemicals. Compared with conventional ion exchange equipment, the system has characteristics such as no chemical regeneration requirement, little wastes generation, continuous operation and easy maintenance.

Key Words :

電気再生式脱イオン装置 省 廃 乗 物 2 段 R O Electrodeionization Little wastes Two-stage RO

まえがき

現代社会は、大量生産・大量消費・大量廃棄の社 会であるといわれている。しかし、環境に対する関 心が高まり、廃棄物を出さず資源を有効に活用する 「循環型社会」に転換するべく、努力がなされてい る。

純水製造の分野でも例外でなく省資源、省廃棄物

であることが求められている。この純水製造装置に おいては、イオン交換装置が様々な分野で使用され ている。しかしイオン交換装置では塩酸・苛性ソー ダ等の薬品によって樹脂の再生を行わねばならない うえに、酸性・アルカリ性の再生廃液を排出すると いった問題を抱えており、省資源、省廃棄物で純水 を製造できる装置が望まれていた。

このような問題を解決するために電気再生式脱イ オン装置が開発された。本報ではこの電気再生式脱 イオン装置を使用した EDI システムについて紹介 する。

1. 電気再生式脱イオン装置の特長及び原 理

1.1 電気再生式脱イオン装置の特長

電気再生式脱イオン装置 (Electrodeionization: 以下 EDIと略す)は電気によりイオン交換樹脂を 連続的に再生する。そのため EDI は以下のような 特長を持つ。

- ①薬品による再生を行わない。そのため、再生薬 品は不要であり、(省資源)薬品補充などのメ ンテナンスを行う必要はない。
- ②再生廃液は発生しない。(省廃棄物)従って, 再生廃液を中和処理する必要はない。
- ③イオン交換樹脂が常に再生された状態であるた め連続運転が可能となる。
- ④日常の運転管理が容易である。
- (5)イオン交換樹脂再生のための薬注設備や廃液処 理用の中和槽も必要でないため、省スペースで ある。
- EDIは、薬品を使用せず省廃棄物である点で環

Product

境にやさしい商品であると言える。更に運転管理も 容易であり、これからの時代の要求に応えることの できる製品である。

1.2 脱塩原理

Product

第1図にEDIにおける脱塩の原理を示す。2種 類のイオン交換膜(カチオン交換膜、アニオン交換 膜)を交互に配置し,その間にイオン交換樹脂(カ チオン交換樹脂、アニオン交換樹脂)を充填する。 ここでイオン交換樹脂を充填した部分を脱塩室,充 填していない部分を濃縮室と呼ぶ。両端には電極を 配置し、 直流電圧をかける。

脱塩室に水を供給すると水中のカチオンはカチオ ン交換樹脂にアニオンはアニオン交換樹脂に吸着さ れる。吸着されたカチオンは電荷により陰極方向に 移動しカチオン交換膜を通過する。しかし、更に移 動しようとしてもカチオンはアニオン交換膜を通過 することができない。そのため、カチオンは濃縮室 にとどまることになる。同様に、アニオンは陽極側 に移動し、アニオン交換膜を通過するがカチオン交 換膜を通過できないため, 濃縮室にとどまる。

また、脱塩が進むにつれて供給水中のイオンだけ では電流を流すことが困難となり、水自体がカチオ ン交換樹脂とアニオン交換樹脂の界面で分裂して,



Fig. 1 Principle of deionization

このような問題を解決するために電気再生式脱イ オン装置が開発された。本報ではこの電気再生式脱 イオン装置を使用した EDI システムについて紹介 する。

1. 電気再生式脱イオン装置の特長及び原 玾

1.1 電気再生式脱イオン装置の特長

電気再生式脱イオン装置(Electrodeionization: 以下 EDIと略す)は電気によりイオン交換樹脂を 連続的に再生する。そのため EDI は以下のような 特長を持つ。

- ①薬品による再生を行わない。そのため、再生薬 品は不要であり、(省資源)薬品補充などのメ ンテナンスを行う必要はない。
- ②再生廃液は発生しない。(省廃棄物)従って, 再生廃液を中和処理する必要はない。
- ③イオン交換樹脂が常に再生された状態であるた め連続運転が可能となる。
- ④日常の運転管理が容易である。
- ⑤イオン交換樹脂再生のための薬注設備や廃液処 理用の中和槽も必要でないため、省スペースで ある。
- EDIは、薬品を使用せず省廃棄物である点で環

境にやさしい商品であると言える。更に運転管理も 容易であり、これからの時代の要求に応えることの できる製品である。

1.2 脱塩原理

第1図に EDI における脱塩の原理を示す。2種 類のイオン交換膜(カチオン交換膜、アニオン交換 膜)を交互に配置し、その間にイオン交換樹脂(カ チオン交換樹脂、アニオン交換樹脂)を充填する。 ここでイオン交換樹脂を充填した部分を脱塩室,充 填していない部分を濃縮室と呼ぶ。両端には電極を 配置し, 直流電圧をかける。

脱塩室に水を供給すると水中のカチオンはカチオ ン交換樹脂にアニオンはアニオン交換樹脂に吸着さ れる。吸着されたカチオンは電荷により陰極方向に 移動しカチオン交換膜を通過する。しかし、更に移 動しようとしてもカチオンはアニオン交換膜を通過 することができない。そのため、カチオンは濃縮室 にとどまることになる。同様に、アニオンは陽極側 に移動し、アニオン交換膜を通過するがカチオン交 換膜を通過できないため、濃縮室にとどまる。

また、脱塩が進むにつれて供給水中のイオンだけ では電流を流すことが困難となり、水自体がカチオ ン交換樹脂とアニオン交換樹脂の界面で分裂して,



Product

Product

H⁺イオンとOH⁻イオンが生じる。生じたH⁺イオン とOH⁻イオンによりイオン交換樹脂が再生される。 このようにして,脱塩室から連続的に脱塩された 処理水が得られる。

2. EDI システム

2.1 EDI スタック

先程説明した脱塩が行われる部分をスタックと呼 ぶ。写真1にスタックの外観を示す。スタックは E-CELL社のE-CELL™を使用している。第1表 にスタックの仕様を示す。このスタックは処理量 1.0 m³/hと2.8 m³/hの2種類がある。このスタック を複数並列に使用することで大流量も処理可能とな る。スタックの大きさは2.8 m³/h 用で300 mmW× 425 mmD×610 mmHと非常にコンパクトである。

2.2 EDI システムフロー

第2図に市水を原水とした場合の EDI システム のフローを示す。原水をまず活性炭に通し, RO へ のダメージとなる遊離塩素を除去する。遊離塩素は 還元剤によっても除去できるが,薬品を使用しない という EDI の特長を生かすために, この方法を採 用している。次にプレフィルターを通した後 RO

第1表 EDIスタック仕様 Table 1 Specifications of EDI stack

に供給する。RO 部では大部分のイオン除去及び微 粒子の除去を行う。RO 透過水は膜脱気装置により 脱炭酸した後,EDI に供給する。EDI では1.2 で 述べたようなメカニズムにより脱塩され,その結果 高純度の純水が得られる。一方 EDI 濃縮水は循環 し,一部は活性炭の前に戻し原水として用いる。ま た,電極水も活性炭の前に戻し原水として用いる。

このシステムの特長は薬品を全く使用せずに純水 を製造することができることである。また、システ ム全体の排水は RO 濃縮水のみであり、特別な処 理をせずに放流することができる。

2.3 スケーリング対策

EDI内においては、水分裂によって生成した OH-イオンがアニオン交換膜を通過する際、濃縮室側と の境膜で濃度分極が生じ、膜表面の pH が上昇する 現象が起きる。その際、濃縮水中の硬度成分濃度が 高いと、スケーリングが起きて脱塩性能が低下する 恐れがある。EDI においてはこのスケーリングは 非常に重大な問題である。そこで当社では EDI 供 給水の硬度成分をスケーリングの起きないレベルま で2段 RO で除去することにより、確実にこの問

	MK - 1 E	MK - 1 Mini
Standard flow rate	2.8 m³/h	1.0 m³/h
Power source	DC 600×4 A	DC 500 \times 4 A
Demensions	$300 \text{ mmW} \times 425 \text{ mmD} \times 610 \text{ mmH}$	$300 \text{ mmW} \times 240 \text{ mmD} \times 610 \text{ mmH}$
Operating weight	about 90 kg	about 56 kg
Recovery	< 95 %	< 92 %





与具 1 EDIスタック Photo.1 EDI Stack

Vol. 44 No. 1 (2000/8)

題の解決を図っている。軟水器を使用することによっ ても硬度成分を低くすることができるが、樹脂の再 生のために食塩が必要であり、食塩補充などのメン テナンスが必要となる。

3. 性能例

3.1 スタックの脱塩性能

EDI スタックの脱塩性能を**第3**図に示す。横軸 のE値はスタックに流す電流が,供給水中に含ま れるイオンを全量脱塩するのに必要な理論電流の何 倍であるかを示している。つまり,E値が5である 場合,理論電流の5倍の電流を流していることを示 している。E値を増加させると脱塩性能が上がるこ とがわかる。実際の運転では性能が頭打ちとなるE 値=5以上で運転するが,数 MΩ・cmで十分であ る場合にはそれ以下のE値でも運転可能である。

第4図にシリカの除去性能の試験を行った結果を 示す。EDI供給水のシリカ濃度は100~300 µg/L であった。E値が増加するにつれシリカ除去率が上 がり,E値が6以上では90%以上のシリカを除去





第2表 水質例

Table 2 Water quality

っ することができた。

3.2 水 質 例

次に実際に EDI システムで得られた処理水の水 質例を第2表に示す。原水として神戸市水を使用し, 電導度は16.9 mS/m(169 µS/cm)であった。この



第4図 E値とシリカ除去率の関係(供給水 全CO₂< 3.4 mg/L)

Fig. 4 Relationship between E value and removal rate of SiO_2 (feed total $CO_2 < 3.4 \text{ mg/L}$)



第5図 EDIシステム処理水比抵抗の経時変化 Fig. 5 Change of EDI system product resistivity with time

		Tap water	Product water
Conductivity	[mS/m]	16.9	
Resistivity	$[M\Omega \cdot cm]$	—	17.9
pH	[—]	7.3	
Na	$[\mu g/L]$	17 100	0.055
Mg	$[\mu g/L]$	3250	< 0.01
K	$[\mu g/L]$	$2\ 660$	< 0.01
Ca	$[\mu g/L]$	12 200	< 0.01
Cl	$[\mu g/L]$	16 700	0.06
NO ₃	$[\mu g/L]$	6 910	< 100
SO_4	$[\mu g/L]$	28 400	< 0.05
SiO_2	$[\mu g/L]$	6 290	< 5
IC	$[\mu g/L]$	7100	< 120
TOC	$[\mu g/L]$	800	< 10

第3表 EDIシステムラインアップ Table 3 EDI system line-up

Flow rate [m ³ /h]	The number of stacks
1.0	$1.0 \text{ m}^{3}/\text{h} \times 1$
2.8	$2.8 \text{ m}^{3}/\text{h} \times 1$
5.6	$2.8 \text{ m}^3/\text{h} \times 2$
11.2	$2.8 \text{ m}^{3}/\text{h} \times 4$
22.4	2.8 m³/h×8
33.6	$2.8 \text{ m}^{3}/\text{h} \times 12$
44.8	$2.8 \mathrm{m^{3}/h} \times 16$
67.2	$2.8 \text{ m}^3/\text{h} \times 24$

原水を EDI システムで処理することにより,比抵 抗が17.9 MΩ・cm という高純度の純水が得られた。 処理水のシリカは $5 \mu g/L$ 以下であり, TOC $410 \mu g/L$ 以下であった。第5 図に連続運転時における 処理水比抵抗の変化の様子を示す。第5 図より, EDI システムによって得られる水質が非常に安定 していることがわかる。これらのことより, EDI システムは従来のイオン交換装置に置き換わる十分 な性能を有しているといえる。

4. 用途及び製品

前述のように EDI システムの脱塩性能は従来の イオン交換装置と同等である。そのため,現在イオ ン交換装置で製造されている電子部品洗浄用水,発 電所用ボイラー給水,医用製薬用水等の分野に EDI システムの適用が可能と考えている。

当社の EDI システムのラインアップを第3表に 示す。処理量が少ない,1.0 m³/h 用と2.8 m³/h 用 は前処理部の RO 部と EDI 部を一体化したパッケー ジタイプである。それ以上の処理量のものについて は EDI 部のみのスキッドマウントタイプである。 写真2に小型の EDI システムの外観を示す。



写真 2 小型 EDI システムの外観 Photo.2 Small EDI system

むすび

当社の EDI システムの特長は次の通りである。

①前処理設備として2段ROと膜脱気装置を備え、 一切の薬品を使用せずに純水を製造することがで きる。

②再生廃液が発生せず、省廃棄物である。

③連続運転が可能である。

④運転管理が容易である。

⑤高純度の純水が得られる。

EDIを使用した純水製造システムは、小型のも のの需要が多かったが、EDIの特長から、これか らはプラント用の大型装置の需要も増えるものと思 われる。当社のEDIシステムは小型から大型まで 幅広くラインアップされておりこのような要求に応 じることができる。

[参考文献]

1)正司信義:造水技術, Vol.25, No.4 (1999), p.68
 2)大見忠弘ほか監修:超純水の科学,(㈱リアライズ社)

連絡先

松	⊞	年	博	環境装置事業部 製品開発室	杉	凙	政	画	環境装置事業部 製品開発室	知 福 博 (技術士・水	〕 行 〔道部門〕	環境装置事業部 製品開発室 担当次長
	E-m	ail t	T E L F A X s.matsuc	078 - 992 - 6532 078 - 992 - 6503 la@pantec.co.jp	F	C-ma	il m	T F .sug:	E L 078 - 992 - 6532 A X 078 - 992 - 6503 isawa@pantec.co.jp	E-ma	T E L F A X il h.chifu	, 078 - 992 - 6532 (078 - 992 - 6503 ku@pantec.co.jp

ビール工場廃水への PANBIC-H システムの適用

Application of PANBIC-H System to Brewery Wastewater



当社は、UASB 法の 3 倍の BOD 負荷(当社比)に対応した,高負荷対応型嫌気性処理装置 PANBIC-H システムを実用化した。同システムはこれまでに 2 つのビール工場に納入され、ビー ル総合廃水の処理に適用されている。良好な有機物除去能力を示しており、少なくとも BOD 容積 負荷13 kg/m³·d までの条件下で BOD 除去率91 %以上を達成できることを確認した。

SP has commercialized an anaerobic wastewater treatment system (PANBIC-H) that can cope with three-fold BOD load compared to our conventional UASB systems. The system was delivered to two breweries for treatment of general brewery wastewater. Their operating data up to date confirm high performance in removing organic matters, achieving BOD removal ratio of more than 91 % with BOD volumetric load of $13 \text{ kg/m}^3 \cdot d$.

Key Words :

嫌	気	性	処	理	Anaerobic treatment
グ	ラ	ニ ユ		ル	Granule
分		離		槽	Separation tank
高		負		荷	High rate
ビ		ル	廃	水	Brewery wastewater

まえがき

現代社会は地球温暖化, 資源・エネルギー, 廃棄 物等様々な環境問題に直面しており, 我が国におい ても,「循環型社会」の構築に向けて法規制や各種 支援制度の充実が図られつつある。水処理の分野に おいても,省エネルギー,廃棄物の低減ないし再資 源化等が重要課題となっている。

有機性廃水の処理では活性汚泥法を始めとする好 気性処理が多く用いられて来たが,中~高濃度廃水 の処理においては,現在嫌気性処理が主流となって いる。これは、嫌気性処理が環境対策の面で数々の 利点を持つためで、我が国においては、食品工業を 中心に100基以上の嫌気性処理設備が稼動している¹⁾。 いくつかの方式のうち、現在の主流は、UASB(上 向流嫌気性スラッジブランケット)方式と呼ばれる ものである。

嫌気性処理は,好気性処理と比べて次のような特 長を持つ。

 省廃棄物 有機物は主にメタンガスと二酸化炭素に分解 され, 菌体への転化が少なく余剰汚泥の発生量 が小さい。

② 省エネルギー・創エネルギー
 酸素を供給しないため曝気動力が不要である。
 また,発生したガスは燃料として利用できる。

(CO₂ 発生削減,地球温暖化対策)

③ 省資源・省スペース 酸素移動の制約がないため高負荷処理が可能 であり、装置がコンパクトになる。

当社では嫌気性処理装置の更なる高性能化に取り 組み,UASB方式の3倍(当社比)の有機物処理 能力を持つ「PANBIC-H」システムの実用化に成 功した。本報では、同システムの原理・特長につい て述べると共に、既に稼動中の2つの設備の事例を 紹介する。

1. PANBIC-H システムの特長

1.1 従来方式(UASB法)の原理及び問題点

UASB 法は嫌気性微生物を高濃度に保持できる 優れた方式であるが、有機物除去反応の大部分は、 全容積に対して1/3前後のスペースにて行われる。

UASB 法の概念を第1図に示す。リアクターの 下部には直径1~2mmの塊となった嫌気性微生 物の粒子(以下グラニュールと呼ぶ)から成る層が



第1図 UASBリアクター概念図 Fig.1 Scheme of UASB reactor. あり, 原水中の有機物はここでメタンガスと二酸化 炭素に分解される。

リアクターの上部には、発生ガスの捕集とグラニュー ルの流出防止の目的でGSS(Gas-Solid Separator) と呼ばれる気固分離装置が設置されている。GSS 部分の占める容積はリアクター全体の40%前後に も達しており、グラニュールが高濃度に存在する部 分の容積は1/3前後である。このことは、有機物 除去反応の大部分がリアクターの1/3の容積で行 われていることを意味している。従って、性能向上 のためには残り2/3の容積を反応に有効活用する ことが重要となる。

1.2 PANBIC-H システムの原理及び特長

ガスの付着していないグラニュールの沈降速度は, 直径0.5~1 mm のもので平均40 m/h にも達する²⁾。 一方, UASB リアクター内の水面積負荷は通常1~ 2 m/h 前後である。このことは,予め付着ガスを 分離してやることにより,UASB リアクターより はるかに小さい面積でグラニュールの沈降分離を行 えることを示唆している。

PANBIC-H システム (以下 H システム)の概念を 第2図に示す。H システム主要部は嫌気リアクター, 分離槽,汚泥返送手段の3者から構成されている。

Hシステムは UASB 方式と同様にグラニュール によりメタン発酵反応を行う装置であるが、リアク ターに GSS は装備されておらず、次のようなプロ セスで有機物の分解・ガスの捕集・グラニュールの 流出防止を行っている。

 廃水はリアクター下部より導入され、グラニュー ル層を上向流で通過する。ここで有機物はメタ



第2図 PANBIC-Hシステム概念図 Fig. 2 Scheme of PANBIC-H system ンガスと二酸化炭素に分解される。

- ② 発生したガスはリアクター内を上昇し、リアク ター上部で捕集され、ガス利用設備へ導かれる。
- ③ 有機物を除去された液はリアクター上部より 流出する。この時グラニュールの一部は処理水 と共に流出する。
- ④ 流出液中のグラニュールは後段の分離槽で沈降分離され、ポンプにてリアクターに返送される。

このような構成を採用したことにより、UASB と比較してHシステムでは次の通り大幅な能力アッ プが実現した。

- 高負荷への対応と装置のコンパクト化 (全容積は UASB の 1 / 3)
- ・グラニュールの流出が許容されるのでリアクター
 上部には清澄部が不要であり、全体にグラニュー
 ルを展開させることが可能である。
- ・あらかじめガスと分離された状態でグラニュー ルを高速で沈降分離するため、水面積負荷を削 減できる。
- ・分離機構の大幅小型化が達成される結果、微生物反応部がシステム全体に占める比率は拡大す

る。よって,容積当りの処理能力(容積負荷) の飛躍的向上が可能となる。

(微生物が50 000 mg/L 以上の高濃度で保持さ れている部分は, UASB では全体の30~40 % 程度に過ぎないが, H システムでは90 %に達 する)

- ② 省スペース化
 - (UASBの1/2以下)
- ・装置そのものの小型化に加え、グラニュールの 流出が許容されるためリアクターの水面積負荷 を高く取れることから、槽を高くしてリアクター の設置面積を抑えることが可能である。
- ・分離槽も高い水面積負荷がとれるため省スペースとなる。
- 適用例1 銀河高原ビール(株)殿納入 設備

銀河高原ビール(株)那須ビール園殿(栃木県)へ 納入したビール総合廃水処理設備について紹介す る。

2.1 設備概要

写真1に設備の全景を示す。同工場は1999年度よ





写真 1 PANBIC-H システム全景 (銀河 高原ビール (株)) Photo.1 Outside view of PANBIC-H System (Ginga Kogen Beer) **第1表** 設計条件及び運転結果(銀河高原ビール(株)) **Table 1** Design condition and operational results (Ginga Kogen Beer)

		Design condition	Operational results				
BOD volumetric loading rate	kg∕m³∙d	13	7	10	13		
BOD removal	%	85	96	96	96		
Gas Production	Nm³/kg COD _{Cr}			0.35			

り本格稼動の始まった新工場であり,廃水処理設備 の構成は

嫌気性処理+好気性処理→河川放流

となっている。この内,当社は三機工業(株)殿を 経由し,嫌気性処理の部分を受注した。

第3図に設備のフローシート,第1表に設計条件 を示す。原水はスクリーン及び調整槽を経て処理プ ロセスへ送られる。各単位プロセスの機能は次のと おりである。

① 浮上分離装置

グラニュールを用いる廃水処理では流入 SS に 制限があるため,前処理として SS を除去する。



第4図 BOD 容積負荷と除去量の関係







 原水フィードピット 浮上処理水の加温, pH 調整, 嫌気処理水と の混合を行う。 加温はスチームの注入にて行う。pH 調整用

として苛性ソーダ及び塩酸注入設備が設置されている。

 ・嫌気リアクター
 「水中の有機物をメタンガスと二酸化炭素に
 分解する。鉄筋コンクリート製角型槽であり,
 設計処理能力(容積負荷)はリアクター容量に
 対して13 kg BOD/m³・d である。

- ④ 分離槽 リアクター流出液からグラニュールを分離する。容量はリアクターの 1/10 である。
- 5 好気処理 嫌気処理水を好気処理し、河川放流可能レベ ルまで BOD を除去する。
- ・脱水処理
 余剰汚泥を脱水処理する。

2.2 運転結果

第1表及び第4,5回に嫌気性処理の運転結果を 示す。

第4図はリアクター単位容積当りの BOD 流入量 (容積負荷)と除去量の関係を示したものである。 設計値である13 kg BOD/m³・d までの条件において, 流入量と除去量はほぼ比例しており,



写真2 PANBIC-Hシステム全景(サッポロ ビール(㈱新九州工場殿納入設備) Photo.2 Outside view of PANBIC-H System (SAPPORO BREWERIES)

BOD 除去量 $(kg) = 0.96 \times BOD 流入量 (kg)$ (1)

の関係がある。すなわち、この範囲において、BOD 除去率は96%であり、良好かつ安定した値を示し ている。COD_cについても、BODと同様95%以上 の除去率が得られている。また、第4図において、 BOD 負荷13kg/m³・d 付近においても BOD 除去率 の低下はなく、除去能力にはまだ余裕があると考え られる。

第5図は COD_c 除去量とガス発生量の関係を示したものである。この図から、

ガス発生量 (Nm³)=0.35×COD_{Cr} 除去量 (kg) (2)

の関係があることが判る。すなわち,除去 COD_{cr} 量1kg当り0.35 Nm³のガスが発生している。



第6図 設備フローシート (サッポロビール(株)新九州工場)

Fig. 6 Schematic diagram of wastewater treatment (SAPPORO BREWERIES)

第2表 設計条件及び運転結果 (1) (サッポロビール(株)新九州工場) Table 2 Design condition and operational results (1) (SAPPORO BREWERIES)

		Flow rate (m ³ /d)	BOD (mg/L)	$\frac{SS}{(mg/L)}$
Design condition	Waste water	5 500	3 000	1 000
	Effluent to sewage		< 300	< 300
Operational Results	Waste water	$2100\!\sim\!3000$	$1520\!\sim\!2500$	$382\!\sim\!1600$
	Influent to feed pit		$1050{\sim}1670$	$151\!\sim\!394$
	Effluent from separation tank		$41 \sim 94$	$66\!\sim\!424$
	Effluent to sewage		$17\!\sim\!55$	7

第3表 設計条件及び運転結果(2)(サッポロビール(株)新九州工場)

Table 3 Design condition and operational results (2) (SAPPORO BREWERIES)

		BOD removal (%)	BOD volumetric roading rate (kg/m ³ ·d)	
Design condition	Total (Wastewater-Effluent to sewage)	90	14.7	
	Anaerobic process (Feed pit influent-Separation tank effluent)	90		
Operational Results	Total (Wastewater-Effluent to sewage)	$96 \sim 99$	$2.3 \sim 4.8$	
	Anaerobic process (Feed pit influent-Separation tank effluent)	$91\!\sim\!97$		
この他,メタン発酵の指標となる残存 VFA (揮発性脂肪酸) 濃度も常時30 mg/L 未満となっており,設計負荷においてもメタン発酵が良好に進行していると判断できる。

前述のとおり,少なくとも BOD 負荷13 kg/m³・d までの条件で H システムは良好な性能を発揮して おり,また低負荷時と高負荷時で能力に差が見られ ないことから,処理能力にはまだ余裕があると考え られる。

なお嫌気処理水は後段で好気処理されており, 放 流水質は良好である。

3. 適用例 2 サッポロビール (株) 新九州工 場殿納入設備

続いて,サッポロビール(株)新九州工場殿へ納入 した設備について紹介する。

3.1 設備概要

設備の全景を**写真2**に示す。この工場も1999年度 に稼動を開始した新工場である。処理対象は前記の 例と同じくビール総合廃水で,設計処理水量は 5500 m³/d となっている。 設備は嫌気性処理のみであり, Hシステムの処 理水は直接下水道へ放流される。第6図に設備のフ ローシート,第2,3表に設計条件を示す。放流水 質は,下水道の受入れ基準を満たす。

設備は次の単位プロセスから成り, ①~④につい ては前項と同様の機能を持つ。原水はスクリーンを 経て調整槽に入り,均一化されて浮上分離装置へ送 られる。

- ① 前処理浮上分離装置
- ② 原水フィードピット
- ③ 嫌気リアクター 鋼板製円筒型で,設計処理能力は14445 kg BOD/d である。容積負荷はリアクター容 量に対して14.7 kg/m³・d である。
- 分離槽
- ⑤ 後処理浮上分離装置

嫌気処理水は直接下水道放流されており,常 時 SS 放流基準を満足することが必須である。 設計 SS 濃度を超える原水の流入,汚泥投入直 後等の高 SS 時対策のため,仕上げ処理用とし



て設置した。

⑥ ガス利用設備

発生ガスは脱硫塔にて硫化水素を除かれた後, ボイラーの燃料として使用される。ボイラーで 発生したスチームは工場の熱源として有効利用 される。

⑦ 脱臭設備

3.2 運転結果

本工場は操業開始後間がないため,立上げ初期段 階における性能確認データについて示す。

第2,3表に,運転条件及び結果を示す。また, 第7図にBOD 濃度,第8図にBOD 容積負荷と除 去率の経時変化を示す。

容積負荷4.8 kg BOD/m³·d までの条件において, 嫌気プロセス入口・出口間(原水フィードピット入 口と分離槽出口間)での BOD 除去率は91%以上 と良好であった。処理水 BOD 濃度は41~94 mg/L であった。下水道放流基準は<300 mg/L であり, BOD については嫌気処理単独で十分に基準を満足 するレベルの処理水が得られることが確認された。 なお,調整槽入口と放流水(嫌気処理水を加圧浮上 処理したもの)の間では,BOD 除去率96~99%, 放流水 BOD 濃度17~55 mg/L と更に良好であった。 また VFA(揮発性脂肪酸)についても常時不検出 であった。

SS については,同じ条件において放流水濃度は 7 mg/L となっており,放流基準(<300 mg/L) を大きくクリアしていた。

また,ガス発生量は流入 COD_{cr}1 kg 当り0.33~ 0.39 Nm³,発生ガス中のメタン濃度は80 %であり, 燃料として有効に活用される。

むすび

高負荷対応型の嫌気性廃水処理装置 PANBIC-H システムを2件のビール工場廃水に適用し,BOD 容積負荷13 kg/m³・d までの条件下で良好な有機物 の除去とメタンガスへの転換を確認した。BOD 除 去率は91%以上であった。

PANBIC-Hシステムは,所要動力が少ない,エ ネルギーが回収できる,余剰汚泥が少ないといった 嫌気性処理の一般的な特長に加えて,次の利点を持 つ。

- UASB 法に比ベ小型かつ構造がシンプルで あり、イニシャルコスト及び製作時の資源消費 量の面で有利となる。
- ② 装置の小型化に加えリアクター高さを大きく とれることにより、UASB 法に比べ大幅に設 置面積を削減できる。

今回実装置で良好な運転結果が得られたことで, Hシステムの有効性が確認された。

なお本システムについては,100 m³/d 規模のパ イロット試験により,20 kg BOD/m³·d の負荷にも 十分に対応可能なことが実証されている²⁾。紹介し た設備は H システムの納入 1・2 号機であるため余 裕を大きく取った設計としているが,今回良好な処 理能力を確認し,設計負荷においても能力に余裕が 見られることから,今後は更に高負荷での適用を図っ て行く。

以上のように、PANBIC-Hシステムは、運転・ 製作の両側面において環境負荷を大幅に削減した、 時代の要請に合致した優れた廃水処理装置であると 自負する。今後とも同システムの普及拡大を図り、 ユーザー各位にご満足いただける製品を提供し、か つ地球環境問題解決の一助となれるよう努める所存 である。

最後に, PANBIC-H システムを導入いただきデー タの採取にも多大なご協力を賜った銀河高原ビール (株), 三機工業(株), そしてサッポロビール(株の 関係各位に, 心よりお礼申し上げる。

[参考文献]

1)造水技術, Vol.23, No.1 (1997), p.66

 加治正廣, 隅晃彦: 神鋼パンテツク技報, Vol.41, No.1 (1997), p.9

連絡先

隅	晃	彦	環境装置事業部	宮	本	武	環境装置事業部
			製品開発室				水処理技術部
							水処理第1技術室
		ΤEL	078 - 992 - 6532			ΤE	L 078 - 232 - 8104
		FΑΧ	078 - 992 - 6503			FΑ	X 078 - 232 - 8056
	E-m	ail a.sur	ni@pantec.co.jp]	E-ma	il t.miyar	noto@pantec.co.jp

地下水中の硝酸性窒素 トータル除去システム 一国内初の長崎県南有馬町での運転事例



Removal of nitrate nitrogen from groundwater with a combined system of electrodialysis and biological denitrification

(環)環境技術部環境第3技術室 木 昌 史 Masashi Yagi (環)製品開発室 野 中 信 Shinichi Nonaka (環)環境技術部環境第3技術室 西 尾 弘 伸 Hironobu Nishio 石 丸 Yutaka Ishimaru

地下水中の硝酸性窒素の除去を目的に国内初の電気透析法と生物脱窒法を組み合わせたトータル 除去システムを1999年12月に長崎県南有馬町に納入した。電気透析により水道原水の硝酸性窒素濃 度を13.0 mg/Lから3.0 mg/L以下に低減し,除去率76.9%を得た。電気透析からの高濃度排水は, 生物脱窒により硝酸性窒素濃度を60.3 mg/Lから0.12 mg/L以下に低減し,除去率99.8%を得た。 本システムの硝酸性窒素のトータル除去率は約80%になり,安定した運転を行っている。

The electrodialysis and biological denitrification are combined in a system for total removal of nitrate nitrogen from groundwater. The system, the first of its kind, was delivered to a water purification plant in Nagasaki Pref. in December 1999. The nitrate nitrogen is reduced from 13.0 mg/L down to 3.0 mg/L for city water with electrodialysis, achieving the removal ratio of 76.9%. The high-strength wastewater from the process is then treated with a biological denitrification system where the concentration is reduced from 60.3 mg/L to 0.12 mg/L, achieving the removal ratio of 99.8%. The system, offering the overall removal ratio of about 80%, has been operating successfully.

Key Words :

硝	酸	性	窒	素	nitrate nitrogen
電	気	透	析	法	electrodialysis
生.	物	脱	窒	法	biological denitrification

まえがき

近年,地下水中の硝酸性窒素濃度が農耕地への化 学肥料の多投入や家畜糞尿の地下浸透等により,水 道水質基準(硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の合計が 10 mg/L)を超える事例が増えている。硝酸性窒 素は,乳幼児が多量に摂取すると血液中のヘモグロ ビンを変質させ、酸素欠乏症(メトヘモグロビン血 症)を引き起こしたり、妊婦が摂取すると流産を起 こすとされている。日本では水道を原因とする症例 の報告はないが、欧米では乳幼児の死亡例が報告さ れている。このため USEPA、WHO でも飲料水中 の硝酸性窒素の基準を設けている(**第1表**)。¹⁾地下

Vol. 44 No. 1 (2000/8)

水中の硝酸性窒素はイオンとして存在しており、水 道の従来処理法である凝集沈殿+砂ろ過では除去で きない。さらに、カビ臭除去や消毒副生成物低減の ための高度処理法である生物処理,オゾン+活性炭 処理でも除去することはできない。これらのことか ら. 硝酸性窒素濃度の高い水源を有する水道事業体 では何らかの対策が必要である。現状、浄水分野で の硝酸性窒素除去方法としては、イオン交換樹脂法, 逆浸透膜法、電気透析法が挙げられる。これらの方 法は、物理化学的に硝酸性窒素を処理水と濃縮排水 に分離、濃縮する技術であり、その濃縮排水をその まま放流すれば水域の富栄養化を引き起こすことに なり、この二次汚染源となる濃縮排水の浄化方法の 開発が課題であった。当社ではこの濃縮排水中の硝 酸性窒素の処理問題を解決する浄化方法として、電 気透析法に生物脱窒法を組み合わせた浄水分野では 国内第1号となる硝酸性窒素トータル除去システム を1999年12月に長崎県南有馬町の梅谷地区簡易水道 に納入した。ここではこの梅谷地区簡易水道に納入 し順調に稼動している本設備の紹介とその運転状況 を報告する。

1. 設備計画背景

島原半島の南端に位置する南有馬町は自然環境豊かな農業都市である。梅谷地区簡易水道は山間部にあり、その周辺には農地が多く、特に馬鈴薯の栽培が盛んである。梅谷地区簡易水道では、これまで深井戸を水源とし取水した水を塩素殺菌のみで給水していたが、1993年に浄水中の硝酸性窒素濃度が一時的に10 mg/Lを超え、その後やや低下し10 mg/L 以下で推移していたが、1998年7月には再び13 mg/Lとなり水道水質基準を超過したため、電気透析法と生物脱窒法を組み合わせた硝酸性窒素トータル除去システムを設置することになった。

2. 設備概要

2.1 電気透析法

電気透析の原理を第1図に示す。電気透析法はイ オンだけを通すことのできるイオン交換膜と電極か ら成り、電気エネルギーにより原水中のイオンをイ オン交換膜を通過させてイオンを取り除く方法であ る。² 溶液中に陽極と陰極を入れ、その間に陽イオ

第1表 世界の飲料水中の硝酸性窒素の基準

Table 1 Standard of nitrate nitrogen in drinking water in the world

Japan (Waterworks Law)	WHO Guide line	USEPA MCL
nitrate nitrogen and nitrite nitrgen:10 mg/L	nitricacid:50 mg/L nitrous :3 mg/L	nitrate nitrogen:10 mg/L nitrite nitrogen:1 mg/L
		nitrate nitrogen and nitrite nitrgen:10 mg/L



Fig. 1 Principle of electrodialysis

ン交換膜と陰イオン交換膜を交互に配列する。陽イ オン交換膜は陽イオンを通過させるが陰イオンを通 過させず,陰イオン交換膜は陰イオンを通過させる が陽イオンを通過させない選択透過性を持つ。この ため,その両端から直流電流をかけると,イオン交 換膜間にはイオンが少なくなるところ(希釈側)と, 多くなるところ(濃縮側)が交互に存在する。これ により水道原水が浄水と濃縮排水に分離される。

また、本法における装置は一定時間毎に電極の極 性を切り替える極性転換方式(Electro Dialysis Reversal:EDR)を採用しており、この原理の模式 図を第2図に示す。極性転換により濃縮側で発生す るスケールや付着したコロイドを電気的に溶出、脱 着する。これによりスケール防止剤等の薬品を注入 する必要がなくなり、電力の供給のみで硝酸性窒素 を除去することができるため、維持管理費が安価に なる。無薬注のため、原水槽があるフローの場合は 電極排水を回収することができる。極性転換直後の 生成水は硝酸性窒素濃度が設定値を上回るため排水 するが(始動排水)、この始動排水も回収すること ができる。

2.2 生物脱窒法

生物脱窒法は、脱窒菌の脱窒反応により原水中の 硝酸性窒素を窒素と二酸化炭素に転換し、硝酸性窒 素を除去する排水処理法である。水系や土壌中には 硝酸性窒素を窒素ガスに還元除去する能力を持った 微生物(脱窒菌)が多く存在する。本法は脱窒菌を 含む自己造粒化したグラニュール汚泥を用い、高濃 度の脱窒菌をグラニュール汚泥中に保持させ高効率 で脱窒を行なう方式を採用している。本法に使用し ている脱窒槽の概略構造を第3図に示す。"脱窒槽 は、グラニュール汚泥が保持されているベッド部と 発生ガスの捕集及びグラニュール汚泥の流出を防ぐ GSS 部 (Gas-Solid Separater) で構成されてお り、原水は槽下部より流入しグラニュール汚泥と接 触し、処理水として上部から流出する。グラニュー ル汚泥は、原水及び発生ガスの上昇流により膨脹床 を形成するが、グラニュール汚泥の粒径が2~3 mm と大きく, 沈降速度が大きいため, 処理水に は流出しない。

この脱窒反応には水素供与体として有機物が必要 であり、メタノールを原水に供給している。その反応 を次式に、硝酸性窒素の除去概念図を第4図に示す。



Fig. 2 Scheme of EDR

 $6NO_3 + 5CH_3OH = 3N_2 + 5CO_2 + 7H_2O + 6OH^-$

脱窒菌の働きによりメタノールは水と二酸化炭素に 分解され原水中の硝酸は窒素に還元され,発生ガス として系外へ排出される。所要メタノール量は理論 値で1.9g/g-NO₃-Nとなる。生物脱窒処理ではメタ ノールの他にリン,マグネシウム,カルシウム等の 微量の無機栄養塩が必要である。地下水中にほとん ど含まれていないリンは外部からの注入が必要であ り,かつ,脱窒反応でpHが上昇することからリン 酸を原水に供給している。添加したリンは,脱窒菌 の細胞合成にほとんど使用されるため,処理水に残



第3図 脱窒槽の概略構造

Fig. 3 Scheme of denitrification tank

留しない。

2.3 梅谷地区簡易水道の処理フローと設備仕様 2.3.1 処理フロー

本設備の処理フローを第5図に示す。屋内には2 系列の電気透析装置,屋外には生物脱窒装置の主要 部である脱窒槽,沈澱槽及びメタノール,リン酸注 入装置から成る薬品注入設備で構成されている。水 質の異なる2本の深井戸からA・Bの各系列の電気



第4図 硝酸性窒素の除去概念図

Fig. 4 Scheme of Denitrification



第5図 梅谷簡易水道フロー

Fig. 5 Flow diagram of Umetani water purification plant

透析装置へ原水を供給し,浄水と濃縮排水に分離す る。その濃縮排水を脱窒槽へ供給し,硝酸性窒素を 脱窒反応により無害な窒素ガスに還元して,処理水 を系外へ放流している。

2.3.2 設備仕様

設備仕様を第2表に、電気透析装置の外観を写真 1に示す。電気透析装置は、制御ユニットと2基の 電気透析槽及び動力制御盤で構成されている。電気 透析槽には縦460 mm×1020 mm の陽及び陰イオ ン交換膜を1基あたり180対,2基合計で360対保有 している。槽内は上段、下段に分かれ、上下に積み 重ねた構成になっている。各段に電極を持ち、各段 毎に電圧設定ができ、イオン交換膜数に比例した設 定を行う。イオン交換膜数は、180対の内、上段が 110対,下段が70対である。制御ユニットは,夾雑 物除去用として目幅10µmのカートリッジフィルター, 濃縮水を原水側へ循環する濃縮水循環ポンプ及び制 御用電動弁,配管で構成されている。この電気透析 装置では硝酸性窒素濃度と相関性のある電気伝導率 をコントロールの指標としており、各系列に電気伝 導率計を設置し,常時電気透析後の処理水の電気伝 導率を計測し,設定した電気伝導率以下であること を確認し、硝酸性窒素濃度を監視している。動力制 御盤には電気透析槽に与える電圧を変更するために 変圧器を設置し、原水の硝酸性窒素濃度の変動にも 対応することができる。盤面にはタッチパネルを配 し. 各系列の運転状況や警報の有無の確認をワンタッ チで行うことができる。

生物脱窒装置の外観を写真2に示す。生物脱窒装 置は脱窒槽,沈澱槽,動力制御盤を同一架台上に配 列したユニットである。脱窒槽の設計条件は,滞留 時間が1.5時間,硝酸性窒素設計負荷は4kg/m³・日 である。材質・形状はステンレス製円筒槽であり,



写真1 電気透析装置の外観 Photo.1 Configuration of EDR



写真 2 生物脱窒装置の外観 Photo.2 Configuration of Biological denitrification

第2表	設備仕様		
Table 2	Specification	of	plant

				Biologica	al denitri	fication		
Items	Electrodialysis	Concentrated water feed pump	Denitri- fication	Settling tank	Methanol tank	Methanol pump	Phosphoric acid tank	Phosphoric acid pump
	Electrodialysis reversal (EDR)	Submerged	SUS304	SUS304	PVC	Plunger pump	PVC	Plunger pump
Specification	Ion exchange membranes 180 cell-pair	pump 0.013	ϕ 550 mm $ imes$	ϕ 550 mm $ imes$	200 L	max. 12 mL/min	100 L	max. 12 mL/min
sponneasion	Concentrated water circulating pump 1.5 kW	m³/min×14	$3~500~\mathrm{mm^{H}}$	2 500 mm ^н		×0.98 MPa×		×0.98 MPa×
	Cartridge filter 10 µm	$m \times 0.4 \text{ kW}$	0.76 m ³	0.51 m³		0.025 kW		0.025 kW
Number	2	1	1	1	1	2	1	1

内部にGSS部を設置している。脱窒槽上部には pH計とORP計(酸化還元電位計)を設置し,脱 窒反応を管理している。後段の沈澱槽は,脱窒槽か らの処理水に僅かに含まれる懸濁物を沈澱,分離す るためのものである。

薬品注入設備は脱窒反応に必要なメタノールとリ ンを供給するためのものであり、それぞれ所定濃度 に希釈して定量ポンプで供給している。薬品注入ポ ンプは、脱窒槽へ濃縮排水を供給する濃縮排水供給 ポンプと連動運転を行っている。

3. 運転結果

3.1 原水水質

代表的な原水水質を第3表に示す。原水水質の内, 硝酸性窒素濃度,pH, 濁度がA系列とB系列で異 なる。硝酸性窒素以外は水道水質基準を満足してい るが,硝酸性窒素濃度がA系列で9.54 mg/L,B 系列で13.0 mg/Lと高く,B系列は常時水道水質 基準を超過している。

3.2 運転状況

3.2.1 電気透析装置

電気透析装置は A 系列, B 系列共に立ち上げ時 から安定した運転を行っている。A 系列, B 系列の 硝酸性窒素の除去状況を第6, 7 図に示す。電気透 析処理水の平均硝酸性窒素濃度は A 系列で2.07 mg /L, B 系列で3.28 mg/L であり, 平均除去率は A 系列で78 %, B 系列で75 % である。第8, 9 図に A 系列, B 系列のカルシウム除去状況, 第10, 11図 に A 系列, B 系列のマグネシウム除去状況を示す。 カルシウムの平均除去率は, A 系列, B 系列それぞ れ77 %, 81 %である。マグネシウムの平均除去率 は, A 系列, B 系列それぞれ76 %, 79 %である。

電気透析装置の設定電圧値は上段で50V(電流 値は0.8A),下段で31V(電流値は0.4A)である。 硝酸性窒素濃度と電気伝導率の関係を第12図に示す。 硝酸性窒素濃度と電気伝導率には,良好な相関関係 があり,電気伝導率が硝酸性窒素濃度の指標になる ことがわかる。電気透析処理水の電気伝導率がA 系列で約47 µS/cm,B系列で約62 µS/cmの運転 状況で,浄水の硝酸性窒素濃度は2.7~2.9 mg/Lを 維持している。電極の極性転換の頻度は15分に1回 であり,現在までスケーリング等のトラブルもなく 自己洗浄機能が有効に機能していることを確認して いる。

3.2.2 生物脱窒装置

生物脱窒装置の硝酸性窒素除去状況を第13図に示 す。生物脱窒装置は脱窒槽にグラニュール汚泥を投 入し通水し始めたその翌日には,脱窒前の平均濃縮 排水が58.9 mg/L であるのに対し,脱窒処理水は 0.12 mg/L 以下に下がり,硝酸性窒素の平均除去 率が99 %以上となった。脱窒反応が進行すると水 酸化物イオンを放出するため,pHが上昇する。そ のためpHで脱窒反応の進行状況を確認することが できる。pHの経日変化を第14図に示す。濃縮排水 のpH が約7.5に対し,脱窒処理水のpH は8.0~8.2

第3表 原水,処理水水質 Table 3 Raw Water and Treated water Quality

		A-line			B-line	Mixed	Treated water	
Items	Raw water	EDR treated water	Concentrated water	Raw water	EDR treated water	Concentrated water	concentrated water	by biological denitrification
Nitrate nitrogen (mg/L)	9.54	2.07	44.0	13.0	3.28	83.6	60.3	< 0.12
Nitrite nitrogen (mg/L)	< 0.005	< 0.005	0.007	< 0.005	< 0.005	0.008	0.009	0.006
Ammonium nitrogen (mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.93
Turbidity (degree)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1.2
pH	6.5	6.6	7.4	6.7	6.3	7.2	7.5	8.2
Calsium (mg/L)	14.5	4.11	122	15.1	4.82	187	141	101
Magnesium (mg/L)	5.32	1.29	37.6	5.77	1.30	44.2	38.8	139
Phosphorus (mg/L)	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	0.56
CODMn (mg/L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	1.7
Dissolved organic carbon (mg/L)	0.5	< 0.5	0.6	0.5	< 0.5	0.7	0.6	1.2







第7図 電気透析装置による硝酸性窒素の除去状況(B 系列)

Fig. 7 Change of Nitrate nitrogen by EDR (B-line)







Fig. 9 Change of Calsium (B-line)



Vol. 44 No. 1 (2000/8)

神鋼パンテツク技報



第12回 硝酸性窒素濃度と電気伝導率の関係 Fig. 19 Polotion batwan Nitrata Nitrag





Fig. 14 Change of pH

第4表 トータル窒素収支 Table 4 Material balance of nitrogen



第13図 生物脱窒装置による硝酸性窒素の除去状況

Fig.13 Change of Nitrate Nitrogen by Biological denitrification



第15図 窒素収支の経日変化と窒素のトータル除去率 Fig. 15 Change Nitrogen and Nitorogen removal rate

	Inlet n	itrogen	Outlet nitrogen					
Item	Raw	water	EDR trea	Treated water by				
	A-line	B-line	A-line	B-line	denitrification			
Quantity	60 m³/d	60 m³/d	53.8 m³/d	53.8 m³/d	12.4 m³/d			
Nitrate nitrogen	572.4 g-N/d	780.0 g-N/d	111.4 g-N/d	176.5 g-N/d	1.5 g-N/d			
Nitrite nitrogen	$\Rightarrow 0$	$\div 0$	$\Rightarrow 0$	$\Rightarrow 0$	$\Rightarrow 0$			
Ammonium nitrogen	$\doteqdot 0$	$\Rightarrow 0$	$\Rightarrow 0$	$\Rightarrow 0$	11.5 g-N/d			
Tetel	572.4 g-N/d	780.0 g-N/d	111.4 g-N/d	176.5 g-N/d	13.0 g-N/d			
Iotal	1 352.4	g-N/d						

で推移しており, 脱窒反応が順調に進行しているこ とが確認できる。生物脱窒槽には濃縮排水に含まれ る硝酸性窒素濃度に応じた量のメタノールとリン酸 を注入しているが, メタノールとリンは処理水側に 多量に流出すると水域の汚染につながるため, 生物 脱窒処理水の COD とリン濃度を測定した。処理水 のCOD は1.7 mg/L,リン濃度は0.56 mg/L であり, メタノール,リン酸ともほぼ適切量注入されている ことを確認した。

3.3 トータル窒素収支

窒素収支の経日変化と窒素のトータル除去率を第 15図に、運転開始より20日経過後の原水及び処理水 水質を第3表に、その時のトータル窒素収支を第4 表に示す。地下水から流入する窒素量としては、亜 硝酸性窒素、アンモニア性窒素はほとんど含まれて おらず、硝酸性窒素の流入量がトータルの窒素流入 量となり、1352.4 g-N/日となった。施設から流出 する窒素量は、電気透析処理水と生物脱窒処理水に 含まれる窒素量の合計であり、300.9 g-N/日となっ た。窒素流入量と流出量の差が窒素ガス化した窒素 量であり、1051.5 g-N/日となり、施設全体の除去 率は77.8 %となった。

むすび

浄水分野で電気透析装置と生物脱窒装置を組み合 わせたシステムは、国内第1号機として1999年12月 に稼動を始めた。原水の平均硝酸性窒素濃度は、A 系列で9.54 mg/L, B系列で13.0 mg/L, 電気透析 処理水は、A系列で2.07 mg/L(除去率78%), B 系列で3.28 mg/L(除去率75%)であり、浄水の 硝酸性窒素濃度は、3.0 mg/L以下で安定した給水 を行っている。生物脱窒装置の原水の平均硝酸性窒 素濃度は60.3 mg/L,処理水は0.12 mg/L以下(除 去率99%以上)であり、施設全体としての硝酸性 窒素除去率が約80%と安定して運転している。こ

客長

T E L 078 - 232 - 8102 F A X 078 - 232 - 8056

E-mail y.ishimaru@pantec.co.jp

れらの結果より次のことが確認できた。

- 1)地下水中の硝酸性窒素の除去には極性転換方式 の電気透析法が安定した運転を行え,かつ維持管 理性にも優れたシステムであること。
- 2)課題であった濃縮排水の処理を、グラニュール 汚泥を用いた脱窒菌による生物脱窒法で極めて効 率よく行うことができ、その設備は非常にコンパ クトであること。
- 3) 電気透析法と生物脱窒法を組み合わせたシステムは,互いに優れた処理特性を有効に利用した効率のよいシステムであること。

また、本システムは環境庁の「硝酸性窒素浄化シ ステム技術実証調査」の技術システムとして採用さ れており、今後浄水分野にとどまらず、他分野に適 用されることが期待できる。

最後に本システムを納入,運転するにあたり,デー タ収集等にご尽力頂きました南有馬町建設課の方々 には深く感謝致します。

[参考文献]

- 1) 真柄泰基編,水道水質ハンドブック, p.21 日本水 道新聞社
- 石丸豊ほか:神鋼パンテツク技報, Vol.42, No.2 (1998), p.74
- 3) 荻野行洋ほか:第7回衛生工学シンポジウム講演論 文集(1999), p.231

連絡先

八 :	木昌	史	環境装置事業部 環境技術部 環境第3技術室	野	中	信	—	環境装置事業部 製品開発室	西	尾	弘	伸	環境装置事業部 環境技術部 環境第3
								担当課長					担当課長
		ΤEL	078 - 232 - 8102				Т	EL 078 - 992 - 6532				ΤEL	078 - 232 - 8102
		FΑX	078 - 232 - 8056				F	A X 078 - 992 - 6503				FΑX	078 - 232 - 8056
	E-m	ail m.ya	gi@pantec.co.jp		E-	mai	ls.no	onaka@pantec.co.jp		Ε	-ma	il h.nish	io@pantec.co.jp
石 (技術	丸 士・水道	豊 〔部門〕	環境装置事業部 環境技術部 環境第3技術室										

浸出水及び汚泥中のダイオキシン類処理

Treatment of Dioxins in Leachate and Sludge



(環)製品開発室 明 宏 田 路 Akihiro Toji 児 大 島 Dai Kojima 男 小 林 哲 Tetsuo Kobayashi 牛 越 健 Kenichi Ushikoshi

実験装置を用いて浸出水中のダイオキン類の除去・分解処理システムの検討を行ってきた。この 処理システムは逆浸透膜法(RO プロセス)による浸出水処理と加熱分解法による RO プロセスから 生じる凝集沈殿汚泥と濃縮水の乾燥固化物の分解処理とからなる。RO プロセスでは、ダイオキシ ン類を99 %除去し、加熱分解法では、汚泥中のダイオキシン類を88 %、乾燥塩中のダイオキシン 類を99 %分解処理できることが実験結果として得られた。これらの処理結果はダイオキシン類の 排出規制を十分に満足させるものであった。

A new treatment process to remove and decompose dioxins in leachate from a landfill site was developed through experiments using pilot units. This process consists of an reverse osmosis membrane process (RO process) for leachate treatment and a burning decomposition process for both sludge from pre-treatment like coagulation/ sedimentation and dried salts from concentrate generated from the RO process.

Based on our experiments, the RO process removed 99% of dioxins in leachate and the burning decomposition process decomposed 88% of dioxins in sludge and 99% of that in dried salts from concentrate. These results completely complied with the latest Japanese effluent standards.

Key Words :

浸 出 水 処 理
 逆 浸 透 膜
 加 熱 分 解
 ダイオキシン類処理
 leachate treatmennt
 reverse osmosis membrane
 burning decomposition
 dioxins treatment

まえがき

わが国における一般廃棄物最終処分場の残余年数 は非常に短くなってきており、その延命策として廃 棄物のリサイクル、埋立容量の減溶化を目的とした 焼却処理が進めれている一方、周辺環境への影響を 懸念する周辺住民の意向は、大変厳しいものになっ てきている。浸出水処理水質に関しては、水質汚燭 防止法による排水基準等が定められているものの、 実際はその基準値では満足されず,自治体,住民の 要請によりさらに上乗せした水質が運用され,水道 水または天然の清水に等しい水質であることを要求 されることが多くなってきている。

さらに2000年1月15日からは、ダイオキシン類特別措置法の施行によりダイオキシン類が排出基準に加えられ、浸出水中のダイオキシン類(以下 DXNs と略称する)の除去が求められることとなった。 DXNs に関する排出基準値として,10 pg-TEQ/L, 環境基準値として1.0 pg-TEQ/L,また,土壌に関 する環境基準値は1000 pg-TEQ/g,要観察値を250 pg-TEQ/gとしているが,環境保全への強い関心 の高まりによりさらに厳しい処理目標が要求されつ つある。

当社では、処分場浸出水中の DXNs 処理技術と して、平膜タイプの逆浸透膜装置(DTモジュール システム)による浸出水中のDXNs 分離除去技術 を数年にわたり実証試験を行い²⁾、1999年4月より 本システムを採用したコマーシャルプラントの実運 転を開始している¹⁾。また、ROプロセスにおいて二 次的に発生する前処理凝集沈殿汚泥及び濃縮水に含 まれる DXNs に関し、加熱還元分解法(ハーゲン マイヤー法)による固形物中の DXNs 分解技術と して実験的検証を行ってきている。

ここでは、DTモジュールシステムによる実証試験及び実稼動中のDXNsの除去性能ならびに加熱 還元分解法による汚泥と乾燥塩中のDXNs分解処 理試験性能について報告する。

1. 浸出水中の DXNs 処理フロー

Û

第1図にDTモジュールシステム及び加熱還元分 解装置による浸出水中のDXNs処理全体フローを 示す。 本プロセスでは浸出水中の DXNs は,前処理で ある凝集沈殿処理された後,RO 膜にて処理される。 前処理から排出される凝集沈殿汚泥及び RO 膜処 理から排出される濃縮水は,蒸発固化装置にて乾燥 した後,加熱還元分解装置にて DXNs を分解処理 され無害化される。

2. RO 膜による DXNs 処理

浸出水中の DXNs は RO 膜の分離特性上,分子 レベルの分離が可能であり,その分画分子量は数十 ~数百であることから,分子量が300程度の DXNs の分離は可能となる。ここでは,実浸出水を用いた 実証試験結果と実稼動を開始した茨城県における本 システムによる DXNs の除去性能を報告する。第 1表に DT モジュルシステムの膜モジュール仕様を 示す。

2.1 実証試験装置及び実施設概要

実証試験として2箇所の実浸出水を用いた。実施 設の設備フローの概要を**第2図**に示す。

- 1) 試験1 実証試験装置(Y処分場)
 - 処理量:30m³/日
 - 回収率:90~95%
 - 装置構成:前処理:凝集沈殿 RO装置:1段目RO+2段目RO 濃縮RO装置:NF+高圧RO



Fig. 1 Flow Diagram of Leachate Treatment Process

- 2)試験2 実証試験装置 (淡河環境センター:神戸市)³⁾ 処理量:12m³/日 回収率:70~90% 装置構成:前処理:凝集沈殿 RO装置:1段目RO+2段目RO 3)実施設(クリーンパーク・きぬ:茨城県) 処理量:70m³/日 回収率:80~95% 装置構成:前処理:凝集沈殿 RO装置:1段目RO+2段目RO 濃縮RO装置:NF+高圧RO
- 濃縮水処理装置:蒸発固化装置 2.2 DXNs 除去性能結果

第2~第4表に試験1,2及び実施設における DXNs の処理結果を示す。試験1では、原水中の DXNs が2.3~1.4 pg-TEQ/L に対して、処理水で は0.052~0.0052 pg-TEQ/L と99.6~99.8%の除去 率が得られた。試験2では、原水中のDXNsが

第1表 RO モジュールとNF モジュールの仕様

Table 1 Specification of the RO modules and NF module

2.08 pg-TEQ/L, 内溶解性 DXNs が0.24 pg-TEQ /Lであったが、処理水では0.00027 pg-TEQ/Lと溶 解性の DXNs についてもRO 膜にて除去できた。 実施設での結果についても、原水の DXNs が2.35 pg-TEQ/L に対して処理水で0.00049 pg-TEQ/L と99.9%以上の除去率が得られた。

3. 凝集沈殿汚泥中および濃縮水中のDXNs 処理

一般的に DXNs は水に溶けにくい性質をもって おり,浸出水処理の場合,凝集沈殿処理を行うこと により原水中の DXNs の大部分は汚泥とともに排 出される。DT モジュールシステムを用いた浸出水 処理設備においても、前処理として凝集沈殿処理装 置を設置する場合, これら汚泥中に DXNs は取り 込まれることが予想される。

また, RO 膜にて浸出水を処理した場合, 処理水 は水道水基準を満たすほどの環境を汚染することの ない清水となって放流されるが、処理水とは別に一 部濃縮水が出される。この濃縮水中には浸出水中の

	RO m	odules $(3$	types)	NF module
Type of module Configuration Maximum rated operating Pressure Dimensions (3 tipes) Diameter (mm) Length (mm) Membrane area Operating Temperature Material	Reverrse of Plate and 6.5 MPa 226 1 200 7.6 m ² 5-35 degree Membrane Disk : A Casing : 6.5 MPa FPP	osmosis frame 12 MPa 12 MPa 222 1 200 7.6 m ² e: Polyamid BS 12 MPa	20 MPa 20 MPa 250 1 150 9.1 m ² e 20 MPa	Nanofilter Plate and frame 4.0 MPa 123 2 250 5.0 m ² 5-35 degree Membrane: Polyamide Disk : ABS Casing : SUS



第2表 試験1のDXNs分析結果 Table 2 Analytical data of dioxins for examination-1

	Raw Leachate	Treated water	Remeval ratio
	Toxicity Equivalency (TEQ)	Toxicity Equivalency (TEQ)	
Units	(pg-TEQ/L)	(pg-TEQ/L)	(%)
PCCDs+PCDFs	$2.3 \sim 14$	$0.052 \sim 0.0052$	99.6~99.8

第3表 試験2のDXNs分析結果

Table 3 Analytical data of dioxins for examination-2

	Raw Leachate	Treated water	Remeval ratio
	Toxicity Equivalency (TEQ)	Toxicity Equivalency (TEQ)	
Units	(pg-TEQ/L)	(pg-TEQ/L)	(%)
PCCDs+PCDFs Coplanar PCBs Total	1.73 0.45 2.08	0.00013 0.00014 0.00027	99.9

第4表 実設備のDXNs分析結果

Table 4 Analytical data of dioxins for Commercializer Plant

	Raw Leachate	Treated water	Remeval ratio
	Toxicity Equivalency (TEQ)	Toxicity Equivalency (TEQ)	
Units	(pg-TEQ/L)	(pg-TEQ/L)	(%)
PCCDs+PCDFs Coplanar PCBs Total	2.2 0.15 2.35	0.00030 0.00019 0.00049	99.9

有機成分(TOC, BOD など),塩類,汚染物質で ある有機塩素化合物などが濃縮されることとなり, DXNs についても濃縮水中に分離除去され移行す ることが予想される。濃縮水の処理に関しては,埋 立地返送法,固化法,焼却法,有価物回収法等考え られるが⁴⁾,クローズド化したシステムを構築する といった観点から,濃縮水を乾燥固化及び無害化し た後,副生塩を工業塩等として再利用することがもっ とも望ましいといえる⁵⁾。

これら汚泥中の DXNs および RO 膜濃縮水乾燥 塩中の DXNs の処理として加熱還元分解法(ハー ゲンマイヤー法)による調査・実証試験を行ってき た。

3.1 加熱分解試験装置

第3図に加熱分解試験装置の概略図を示す。本装置は、汚泥及び乾燥塩中の有機成分を加熱分解した後、窒素ガスを吹き込みながら所定の温度まで加熱し、その後還元雰囲気を保持しながら有機塩素化合物を還元分解し、所定の温度まで冷却することによってDXNsを分解処理する方法である。本技術は汚



第3図 加熱分解試験装置概略図



泥及び乾燥塩中の金属塩の触媒作用で比較的低温で DXNsが分解できることを特長とする。

 1)試験装置仕様 装置名称:加熱分解試験装置 装置形式:横型回転円筒型 寸 法:内径100 mm×長さ350 mm 加熱方式:電気ヒーター方式

2) 試験条件

凝集汚泥の加熱分解試験では,高濃度 DXNs 含 有汚泥を想定し外添 DXNs 濃度を高くして,空気 雰囲気での加熱酸化分解と窒素雰囲気での加熱還元 分解の2方式を比較検討した。濃縮水乾燥塩の加熱 分解試験では,有機物の加熱酸化分解後に加熱還元 分解を行った。

試験1(凝集汚泥の分解)

①RUN 1

	加	熱	温	度	:	400 °C
	通	厜	l	量	:	1.0 NL/分
	通	風	ガ	ス	:	空気
	加熱	热通	風時	間	:	1時間
	DX	Ns外	卜添濃	度	:	1.0 ng-TEQ/g
2	RU	N 2				
	加	熱	温	度	:	400℃
	通	煄	il.	量	:	1.0 NL/分
	通	風	ガ	ス	:	窒素
	加索	熟通	風時	間	:	1時間
	DX	Nsタ	\ 添温	腹	:	1.0 ng-TEQ/g
뉢	験2	と(濃	と縮水	(乾	燥	塩の分解)
	酸们	七分角	和熱	湿	度	: 600℃
	還元	已分角	和熱	湿	度	t : 450℃
	通		風		皇里	:: 3.0 NL/分
	酸化	七分角	释通風	しガ	ス	:空気
	還元	已分角	释通质	しガ	ス	.:窒素

加熱通風時間:各1時間

DXNs 外添濃度: 26 pg-TEQ/g

- 3.2 DXNs 分解性能結果
- 1)凝集汚泥中のDXNs 分解

第5表に汚泥中の DXNs 分解試験の結果を示す。 RUN1では、加熱時に空気を通風し酸化条件の 下での DXNs の挙動を調査した。この結果, 原汚 泥中の DXNs 濃度が 1316 pg-TEQ/g に対して, 分解処理汚泥では 967 pg-TEQ/g, 分解除去率で 26.7%とほとんど分解ができなかった。一方,加 熱時に窒素ガスを通風した RUN2 では、原汚泥 1316 pg-TEQ/g に対して,分解処理汚泥で159.8 pg-TEQ/g と 87.9%の分解除去率が得られた。こ の結果から、加熱時に窒素ガスなどにて還元雰囲気 とすることが、DXNs の加熱分解法における基本 条件であること、及び、400℃といった比較的低温 においても還元雰囲気とすることにより、汚泥中の DXNs 分解が可能であることが確認でき、DXNs の分解除去技術として、加熱還元分解法(ハーゲン マイヤー法)が有効であることが確認できた。

2) 乾燥塩中の DXNs 分解

第6表に乾燥塩中の DXNs 分解試験の結果を示 す。乾燥塩中の DXNs 濃度 26 pg-TEQ/g に対し て,精製塩では 0.01 pg-TEQ/g と 99.9%以上の分 解除去率を得ることができた。乾燥塩中の DXNs についても加熱還元分解法にて分解が可能であるこ

第5表 汚泥中のDXNs分析結果

Table 5 Analytical data of dioxins in sludge

	Raw sludge	Decomposed sludge	Remeval ratio
	Toxicity Equivalency (TEQ)) Toxicity Equivalency (TEQ)	
Units	(pg-TEQ/g)	(pg-TEQ/g)	(%)
[RUN 1] PCCDs+PCDFs Coplanar PCBs Total	1 300 16 1 316	920 42 967	26.5
[RUN 2] PCCDs+PCDFs Coplanar PCBs Total	1 300 16 1 316	150 9.8 159.8	87.9

第6表 乾燥塩中の DXNs 分析結果 Table 6 Analytical data of dioxins in dried salts

	Raw salts	Decomposed salts	Remeval ratio	
	Toxicity Equivalency (TEQ)	Toxicity Equivalency (TEQ)		
Units	(pg-TEQ/g)	(pg-TEQ/g)	(%)	
PCCDs+PCDFs	26	0.01	>99.9	



浸出水処理における DXNs 物質収支

A material balance sheet of Dioxins in The Reachate treatment 第4図 Fig.4

とが確認できた。

4. 浸出水処理における DXNs 物質収支

これまでの実験結果から浸出水中の DXNs を前 処理である凝集沈殿処理及び RO 膜処理にて分離 除去し、これら処理の過程で発生する汚泥及び濃縮 水中の DXNs を乾燥後、加熱還元分解法にて分解 することにより、浸出水中の DXNs 処理が可能で あることが確認できた。実際の処分場における浸出 水に含まれる DXNs 除去・分解処理方式として、 DT モジュールシステム及び加熱還元分解装置を適 用した場合の DXNs の物質収支モデルを検討した。

第4図に浸出水のDXNs物質収支モデルを示す。 ここでは、一般の管理型最終処分場における平均的 浸出水を想定し、また、DXNs 濃度を 30 pg-TEQ /Lと仮定した。モデル収支において、DTモジュー ルシステムにより処理水は 0.1 pg-TEQ/L 以下と なり、汚泥及び濃縮水として分離除去された DXNs は加熱還元分解装置にて 1.0 pg-TEQ/g 程 度まで処理されることが予想でき、浸出水中の DXNs 処理が可能となることが示された。

収支モデルからわかるように、浸出水中の DXNs濃度が低い場合、濃縮乾燥塩及び乾燥汚泥 の合計固化物中のDXNs濃度は数pg-TEQ/g程度 となり、土壌の環境基準値よりかなり低い値となる ことが予想できる。しかしながら、負の遺産という べきDXNsを残すことを避け、環境保全の立場か ら分解処理まで行うことが望ましいといえる。

むすび

実証試験装置及び実施設での DXNs 除去・分解 性能結果から次のことを確認することができた。

1) 浸出水中の DXNs は, DT モジュールシステ ムを適用することにより, 処理水では 0.1 pg-TE Q/L 以下と高い除去率が得られる。

- 2)前処理である凝集沈殿汚泥及び RO 膜濃縮水 中に含まれる DXNs は、加熱還元分解法(ハー ゲンマイヤー法)により分解処理が可能である。
- 3) DT モジュールシステム及び加熱還元分解装置 を組み合わせることにより、放流水はもちろん汚 泥等についても DXNs を系外に排出することな く、処理場内にて分解処理が可能である。

当社では,濃縮水の乾燥塩類を加熱分解精製する ことにより,工業副生塩としての再資源化の実用化 試験を試みてきている。DXNs などの環境汚染物 質の処理システムと併せて,環境保全の立場から循 環型社会への廃棄物処理技術へと発展すべく研究開 発に取り組んでいく。

なお、当社はチュービンゲン大学の Hagenmaier 教授より、水処理系から排出される汚泥及 び塩類、廃棄物、土壌における DXNs の加熱還元 分解法による分解技術の特許使用権の許諾を受けて おり、今後とも実用化技術として社会貢献できるよ うに努力を重ねていく所存である。

[参考文献]

- 1) 植松一也: 神鋼パンテツク技報, Vol.43. No.1 (1999) p.82
- 2) 田路明宏ほか: 逆浸透膜を用いた浸出水処理, 第20 回全国都市清掃研究発表会論文集, (1999), p.329
- 3)中道民広ほか:山間処分地の水質変化とその対策, 第21回全国都市清掃研究発表会論文集,(2000), p.304
- 4) 花嶋正孝ほか: 埋立地浸出水の膜処理に伴う濃縮水 処理対策について, 第18回全国都市清掃研究発表会論 文集, (1997), p.233
- 5) 花嶋正孝ほか: 浸出水膜濃縮水からの工業塩回収技 術の開発, 第20回全国都市清掃研究発表会論文集, (1999), p.332

連絡先

田	路	明	宏	環境装置事業部 製品開発室	児	島	大	環境装置事業部 製品開発室	小 林 哲 男 (工学博士)	環境装置事業部 製品開発室 汨当次長
		E-1	TEL FAX maila.te	, 078 - 992 - 6532 , 078 - 992 - 6503 oji@pantec.co.jp		E-ma	T E F A uil d.koji	L 078 - 992 - 6532 X 078 - 992 - 6503 ma@pantec.co.jp	T E L F A X E-mail tt.kobayas	, 078 - 992 - 6532 (078 - 992 - 6503 shi@pantec.co.jp
牛 (技	越 術士	健 ・水道		環境装置事業部 製品開発室 担当部長 078 - 992 - 6532 078 - 092 - 6503			,			

E-mail k.ushikoshi@pantec.co.jp

スラリー供給槽からの均一濃度抜出

Slurry draw-off at a constant concentration from a slurry feed tank



一般に、スラリー供給槽はその中に含まれる固体粒子を均一浮遊させるように設計する。しかし ながら、槽内の粒子を均一浮遊させれば、必ずスラリーを一定濃度で排出できるわけではない。排 出されるスラリー濃度が抜出位置および抜出速度の影響を受けるため、粒子が均一浮遊している場 合ですら、実際には、排出されるスラリー濃度が一定にならないことがある。

本稿では、スラリー排出時の濃度変動に対し、撹拌動力、抜出位置、抜出速度およびバッフル条件が与える影響を実験結果をもとに紹介する。

It is very ordinary to design a slurry feed tank such that its mixing gives uniform suspension of solid particles. However, this is not enough to keep a constant slurry concentration in the draw-off from the full volume level of the tank to a low liquid level. Because the slurry concentration at the outflow nozzle is affected by a nozzle position and draw-off flow velocity, thus, the slurry concentration can be actually changed in the draw-off, even if mechanical mixing achieves uniform solids suspension in the tank.

In this paper, slurry concentration variation in tank draw-off has been disscussed together with the slurry concentration distribution in a mixing vessel, based on experimental data that were taken as mixing intensity, draw-off flow velocity, and baffle conditions were changed.

Key Words :

スラ	リー供給	槽	Slurry feed tank
固	液 撹	拌	Solid-liquid mixing
撹	拌	槽	Mixing vessel
スラ	リー排	出	Slurry draw-off

まえがき

撹拌操作の目的は、多くの場合均一な状態を作り 出すことであり、固液撹拌の場合は固体粒子を槽内 均一に浮遊させることである。しかし、撹拌操作の 最終目的が均一浮遊となることは少ない。例えば、 固体触媒を用いる反応機、スラリー重合機、樹脂ペ レットの溶解槽などの固液撹拌においては、固液間 の物質移動や反応の促進のために、また、スラリー 調整槽においては、次工程に供給するスラリー濃度 が均一であることが要求され、それらの目的を達成 する手段の一つが粒子の均一浮遊になる。従って、 均一浮遊だけを考えて装置設計を行った場合、不都 合を生じることがある。

均一浮遊とは,槽内各所で粒子濃度が均一,さら に粒子の大きさに分布がある場合には,粒径分布が 槽内各所で同じである状態を表す。この状態は,ス ラリー調整槽のように槽内から連続的に固体を均一 濃度で排出させる場合には必要条件となるが,それ で十分条件とはならないので注意を要する。槽内は 均一分散状態であるにもかかわらず,排出時に大き な濃度変動を生じる場合がある。最近の樹脂製造プ ロセスにおいては,反応率の向上やプラントの自動 運転化のために,触媒調整槽から反応機への触媒供 給濃度の変動許容値も極めて小さくなってきている。 そこで,液面変化を伴うセミバッチ運転のスラリー 調整槽を想定し,スラリーの排出濃度均一化に対し て,撹拌動力,抜出位置および抜出速度,さらにバッ フル条件が与える影響を調査する目的で実験を行っ た。以下に実験の概要を報告する。

1. 実験装置

本実験に使用した実験装置(第1図参照)と実験条 件を次に示す。

①撹拌槽:・内径400 mm 2:1 半楕円鏡付透明ア クリル円筒槽

②撹拌翼:フルゾーン翼

- ③バッフル: a)40 mm幅平板バッフル
- b)¢ 27.2 mmパイプバッフル
- ④内容物:水道水+ガラスビーズ(6wt%)
 <ガラスビーズ仕様>
 - ·中心粒径 17 µm
 - ・密度 2 500 kg/m³
 - 単一粒子の終末沈降速度は,計算上0.033 cm/ sec になる。

⑤測定液面範囲:

 $H/D = 0.36 \sim 1.66$



第1図 実験装置 Fig. 1 Experimental equipment

但し, Hは槽底から液面までの高さ, Dは槽径 を示す。

- 2. 実験方法
- 2.1 サンプリング方法
 - サンプリングは次の2つの方法で行った。
- 【方法 A】 槽内の濃度分布を測定するためのサン プリング
- ①所定の回転数で撹拌を行いながら,撹拌槽上部よりID¢10のホースを液中に挿入しサンプリングを行う。1カ所当たりのサンプリング量は約1.5 Lt.。
- ②サンプリング位置は上下方向に4カ所とした。
- ③スラリー重量とガラスビーズの重量を測定し、ス ラリー濃度を算出する。
- 【方法 B】 排出時の濃度変動を測定するためのサ ンプリング
- ①所定の回転数で撹拌を行いながら、抜出口よりスラリーを連続で抜き出す。
- ②連続で抜き出しながら、定期的にサンプリングを 行う。1回当たりのサンプリング量は約1.5Lt.。
- ③スラリー重量とガラスビーズの重量を測定し、ス ラリー濃度を算出する。
- 2.2 スラリー濃度測定方法
 - 今回の実験に使用したビーズは大きさが小さく,

また濃度測定精度を上げるため,次の方法にて測定 した。

①約1.5 Lt. のサンプルを5日間静置分離させ,ガ ラスビーズを沈降させる。

②沈降後、上澄み液のみを除く。

- ③サンプル容器ごと、105℃に設定した乾燥機で約 8時間乾燥させる。
- ④乾燥機から取り出した直後に重量(ガラスビーズ +容器)を測定する。
- ⑤容器からガラスビーズを取り除き、容器のみを 105℃に設定した乾燥機で約1時間乾燥させる。
- ⑥乾燥機から取り出した直後に重量(容器のみ)を測 定する。
- ⑦ガラスビーズ+容器の重量から容器の重量を差し 引いて,ガラスビーズの重量とする。
- 上記の方法で測定された重量を用いて, ガラスビー ズ濃度を次の式により計算する。

ガラスビーズ濃度(wt%)

=(ガラスビーズ重量)/(スラリー重量)×100

2.3 測定精度の簡易検証結果

あらかじめスラリー濃度6.000 wt.%のスラリー を9サンプル作成し、前項の要領に従って、スラリー 濃度測定精度の検証を行った。その結果、スラリー 濃度の測定値は5.980 wt.%から5.991 wt.%の間で ばらつき、平均5.986 wt.%となった。従って、上 記測定方法では0.23 %の系統誤差と0.10 %変動誤 差がある。以下の検討では濃度変動のみを評価する ので、実質的な測定精度は0.1 %と考えてよい。

3. 実験結果

3.1 槽内における濃度むら

本実験の狙いは、ガラスビーズスラリーを均一に 排出する方法を見出すことである。均一に排出する ためには、まず槽内粒子を均一に浮遊させる必要が ある。そこで、槽内上下方向の濃度分布を、サンプ リング方法 A にて確認した。バッフルは 2 枚平板 バッフルを用い、サンプリング位置は次の通りとし た。

・半径方向:槽中心から160mm

- ・周方向:バッフルとバッフルの中間
- ・鉛直方向:S/D=0.25, 0.675, 1.0, 1.375の合 計4点。但し,Sは槽底からサンプリング位置 までの距離を示す。

第2図に、Pv値(単位容積あたりの撹拌動力)を パラメータとした測定結果を示す。図の縦軸は、ガ ラスビーズ投入量6.0 wt%からの差異を濃度比率で 表示している。また第1表に、それぞれの Pv 値に おける濃度変動幅を示す。

第2図において、Pv=0.17 kW/m³では、槽下部 においてやや濃度が高くなっており、粒子は沈降傾

第1表 Pv値に対する濃度変動幅

Table I width of draw	-off concentration variation
Pv (kW/m ³)	Variation width (%)
0.17	0.28
0.32	0.12
1.01	0.13
1.39	0.07

第2表 排出スラリー中の濃度変動幅

Table 2 Width of draw-off concentration variation

Pv (kW/m³)	Variation width (%)
0.17	4.33
0.32	3.67
1.01	2.58

向にあることが判る。第1表によれば、Pv 値を0.32 kW/m³以上に上げると濃度の変動幅は小さくなる。

また,第2図においてPv値の低い0.17と0.32 kW /m³は,排出スラリーの平均濃度が投入時のスラリー 濃度より低い。ガラスビーズが沈降していることが 示すものであるが,スラリー作成時のガラスビーズ の計量誤差の影響もある。

3.2 均一排出に対するPv値の影響

次に実際にスラリーを排出ノズルから抜き出し, サンプリング方法 B にて濃度変動を測定した。排 出位置は,下鏡センターノズルとし,排出ノズル内 の液流速は0.12 m/sとした。

第3図に測定結果を示す。また,各 Pv 値におけ る濃度変動幅を第2表に示す。Pv 値を0.17,0.32, 1.01 kW/m³と大きくするに従い,濃度変動は小さ



第2図 槽内濃度むらに対するPv 値の影響

Fig. 2 Effect of Pv on concentration distribution in the axial direction



第3図 均一排出に対するPv 値の影響

Fig. 3 Concentration variation in tank draw off and its dependency on Pv

くなっている。液面が H/D=0.75以上では、Pv 値 によらず濃度変動傾向は同じ状況であるものの、液 面が H/D=0.75以下の範囲で濃度変動に差が生じ たためである。

本項でのテスト条件は,前3.1項と同一である。 第1表によれば,槽内の濃度むらはいずれの Pv値 においても0.3%以下であるにもかかわらず,排出 させると2.0%以上の濃度変動が生じた。均一な濃 度での排出に対しては撹拌動力などの操作因子に加 え,抜出方法についても配慮する必要があることが 判る。

3.3 抜出位置と排出ノズル内液流速の影響

次に均一排出に対する抜出位置および排出ノズル 内の液流速の影響の確認を行った。抜出位置はセン ターノズルとオフセンターノズルの2ヵ所(第4図 参照)とした。またノズル内液流速は約0.1~1.4



第4図 抜出位置

Fig. 4 draw-off nozzles (center nozzle: φ 25mm off center nozzle: φ 23mm)



第5図 排出濃度に対する抜出位置の影響





第6図 排出濃度に対する抜出位置の影響

(抜出速度:0.49 m/s)

Fig. 6 Effect of nozzle position on concentration variation in draw off (draw-off velocity: 0.49 m/s)



第7図 排出濃度に対する抜出位置の影響 (抜出速度:1.35 m/s)

Fig. 7 Effect of nozzle position on concentration variation in draw off (draw-off velocity: 1.35 m/s)



第8図 排出濃度の変動幅に対する抜出速度の影響

Fig. 8 Effect of draw-off velocity on concentration variation width

m/sの範囲で比較した。液流速の調整はノズル先端に取り付けたボール弁の開度調整により行った。

センターノズル排出とオフセンターノズル排出の 濃度変動の比較結果を第5~7図に、また、第8図 に液流速と濃度変動幅の関係を示す。

抜出速度が 0.1 m/s の場合(第5図),濃度変動 幅は、センターノズル、オフセンターノズル共に 3.5%以上の大きな値を示し、液レベルの低下と共 にスラリー濃度は減少してくる傾向を示した。しか し抜出速度を大きくしていくと(第6~8図)、セン ターノズル、オフセンターノズルとも濃度変動幅が 急激に減少していくことが判る。前述のように、今 回のテストにおいては排出ノズル位置の影響はほと んど見られないものの、排出ノズル内の液流速の影 響が濃度変動に大きく影響を及ぼしていることが判っ た。

3.4 排出濃度に対するバッフルの影響

前項のテストで排出ノズル内の液流速の影響が大 きいことが判った。次に,排出濃度の変動幅を槽内 の濃度分布の幅に近付ける狙いをもって,排出濃度 に対するバッフルの影響を確認した。平板バッフル 2枚に加えて,バッフル効果の小さいパイプバッフ ル4本及び2本での実験を行った。

排出テストを行う前に, 槽内の濃度分布の測定テ ストを実施した。サンプリング方法は3.1項にて示 した条件と同じである。結果を第9図に示す。平板 バッフルの場合は, 第2図によれば Pvを増加させ ても粒子は若干沈降気味であったが, パイプバッフ ルでは, 逆に粒子が浮き気味であり, 変動幅も板バッ フルに比べ大きい。しかも, Pv=1.0 kW/m³の場 合は, 大きな変動を示している。パイプバッフルの バッフル効果が小さく旋回流が強くなり,重いガラ スビーズや遠心力により側壁側へ,上方へ押しやら れたことによるためと推定される。

排出濃度の測定は、Pv=0.17 kW/m³,オフセン ターノズル,抜出速度1.4 m/s で実施した。結果を 第10図に示す。濃度変動幅は、2枚板バッフル: 0.90%、2本パイプバッフル:0.42%、4本パイ プバッフル:0.30%であった。バッフル効果を小 さくする方が排出濃度の変動防止に効果的であり、 パイプバッフルの使用時に生じる槽内の濃度分布の 幅とほぼ同じ変動幅で排出が可能になる。

4. 考察

槽内での濃度分布の幅が小さいにもかかわらず, 排出時に大きな濃度変動が発生する場合についてテ スト事例を紹介した。テスト結果に対する考察を, 従来の知見と合わせて以下に述べる。

(1) 撹拌速度/撹拌動力

通常,粒子を均一に浮遊させるために必要な撹拌 速度は,粒子沈降防止速度(Njs)の1.5~2.0倍以上 となる。粒子が重く,また大粒径の場合は,槽内の 濃度分布の幅を事前に把握しておき,許容される排 出濃度の変動幅以下であることを確認しておくこと が望ましい。

撹拌速度を上げれば粒子を均一に浮遊させること ができ、排出濃度を一定にするには有利だが、問題 を生じる場合がある。例えば、晶析の場合や担持型 触媒のように破壊され易い粒子の場合は、均一浮遊 を重要視するあまり必要以上に高速で翼を回転させ ると、粒子が破壊するだけでなく、スラリー移送ポ ンプのキャビテーションを生じることがある。



Fig. 9 Effect of Pv on concentration distribution in the axial direction (2 - pipe baffle)



Fig.10 Effect of baffles on concentration variation in draw off (nozzle position : off center nozzle draw-off velocity : 1.40 m/s Pv=0.17 kW/m³) (2) 粒子排出ノズル位置

今回のテストにおいて,センターノズルとオフセ ンターノズルで濃度変動値に差異が生じなかったの は,粒子の沈降速度が遅く,粒子が液の流れに追従 し易かったためと思われる。排出ノズル位置は,通 常はオフセンターとする場合が多い。その理由は以 下による。

- ・気相部からのガスの巻き込みによりポンプにキャ ビテーションが発生する。
- ・槽中心部の固体的回転部は軸との共回り領域であるため、遠心力により濃度が薄くなり易い。
 特に沈降速度が速く、大きな撹拌速度を必要とする場合は顕著になる。

オフセンターノズルは,固体的回転部の外に設置 することが望ましい。また,液面変動が小さい場合 は,胴側部に排出ノズルを設置しても良い。さらに は,液面変動に伴い,数ヵ所設けられたノズルの内 最適な位置から排出させることも現実に行われている。 (3) 排出ノズル内の液流速

排出ノズル内は一定以上の液流速を確保する必要 がある。ノズル内の適切な液流速を、粒子の終末沈 降速度以上、撹拌翼の先端速度以下の範囲で考える。 今回の場合、適切な液流速を第8図から0.8 m/sec とすれば、この値はガラスビーズの沈降速度の0.033 cm/sec より、むしろ翼の先端速度1.3 m/sec (Pv =0.16 kW/m³)に近い値であり、大きな値になる。 排出速度調整用のボールバルブの開度がフルオープ ンでないため、その部分で生じる滞留域が阻害要因 となっている恐れがある。排出配管系にはできるだ け構造上不連続部を作らない工夫が必要だろう。

バッフル効果の小さいバッフルが粒子浮遊に対し て有利であるとする考え方は,従来から存在する。 本テストにおいても,パイプバッフルを用いて槽内 粒子を若干浮き気味にした方が排出濃度の均一化に 対しては有効であることが確認された。この現象を 裏付けるためには,特に槽底部の濃度分布をさらに 詳細に調査する必要がある。

バッフル効果が小さい場合は,過大な撹拌速度に より粒子を浮遊させすぎると,排出位置との関係に よっては,排出スラリーにも大きな濃度変動を生じ させることがあるため注意を要する。粒子を偏析さ せることは,固形物の生成を伴う重合反応装置に対 しても好ましいことではなく,反応面からも適切な バッフルの選定が必要となる。

むすび

本稿では、スラリー排出の濃度変動について実験 結果を中心に紹介した。まだデータが十分ではなく、 現象を流体力学的に説明するには至ってない。今後 は数値解析などのツールを併用して、定量的な解析 を行い、現象を解明していきたい。本稿で提供した データがユーザ各位の参考になれば幸いである。

連絡先

南	俊	充	化工機事業部	今	中	照	雄	化工機事業部
			技術部					生産部
								第1製造室
								課長
		ΤEL	0794 - 36 - 2512				ΤEL	0794 - 36 - 2537
		FΑX	0794 - 36 - 2578				FΑX	0794 - 36 - 2507
	E-mail	t.minar	ni@pantec.co.jp		E-n	nail	t.imanak	a@pantec.co.jp

振動型膜分離装置の膜表面乱流の直接数値解析

Direct numerical simulation of turbulence flow near the membrane surface of Vibratory Shear Enhanced Processing



(技)研究開発部第3研究室
 谷田克義
 Katsuyoshi Tanida
 高田一貴
 Kazutaka Takata

振動型膜分離装置は独自の振動機構により, 膜表面近傍の流体に高いせん断速度を与えることが できる。このせん断速度が従来型膜分離装置よりも大きいためファウリングや濃度分極が低減され るので,振動型膜分離装置では高透過流束,高濃縮操作が可能となっている。膜表面近傍の流体は 複雑な挙動をしていると考えられるが,この流体挙動はおろか,膜分離特性との関連性についても 明らかにされていないのが現状である。そこで振動膜表面近傍の流体挙動と膜分離特性の関連性の 解明を目的として,数値解析により膜表面近傍の流体挙動の解析を行った。その結果,振動膜表面 近傍の流速が膜の移動速度に遅れて変化することがわかった。これは慣性力と粘性力の影響である と考えられる。また振動膜ではクロスフロー方式の約8倍のせん断速度が膜表面近傍の流体に与え られていることがわかった。さらに,振動膜では粘性により速度境界層が発達する前に膜の移動方 向が変化するため,速度境界層厚さがクロスフロー方式と比較して著しく薄くなることがわかった。 これらの効果により,膜表面のファウリングを防止し,ろ過抵抗を小さくすることができると考え られる。

Vibratory Shear Enhanced Processing (here after VSEP) can give high shear rate in the fluid near the membrane surface by its original vibration mechanism. This high shear rate enables high flux and high concentration since it can reduce fouling and concentration polarization. It is considered that the flow mechanism near the membrane surface is complex, therefore not only the behavior of the fluid but also the relationship between the flow mechanism and the membrane separation characteristics are not clarified. Therefore, the purpose of this study is to clarify the relationship between the flow mechanism near the membrane surface of VSEP and the characteristics of membrane separation. A direct numerical simulation by means of computational fluid dynamics (CFD) is used to analyze the flow structure of turbulence flow near the membrane surface. As a result of CFD, it is found that the velocity of fluid near the membrane surface delays compared with the moving speed of the membrane. The delay depends on the magnitude of inertia and viscosity of the fluid, and the shear rate of VSEP is approximately 8 times as large as that of the cross-flow system. Furthermore, the thickness of the velocity boundary layer of VSEP is thinner than that of cross-flow system because the development of velocity boundary layer is prevented by a back and force movement of the membrane.

膜	分	离性	Membrane separation (filtration)
振		動	Vibration
せ	ん 断 速	度	Shear rate
数	值 解	析	Numerical simulation
乱		流	Turbulence

まえがき

振動型膜分離装置は独自の振動機構¹¹により,膜 表面近傍の流体に高いせん断速度を与えることがで きる。このせん断速度の大きさは,従来のクロスフ ロー方式に比べてはるかに大きな値となる。このた め膜面へのファウリングや濃度分極が低減され,さ らに高濃度の固形物を含む流体の粘度を低下させる ことができる。このようなせん断速度がもたらす効 果により,通常のクロスフロー方式では困難な高透 過流束での操作が可能となり,高濃度までの濃縮操 作が可能となる。^{2,3)} また,濃度分極を低減する効果 により,膜の阻止性能を向上させ,膜表面での溶質 のスケーリングやゲル化を防止することも可能であ る。⁴⁾

このような膜の振動が膜分離に及ぼす効果は, 膜 表面近傍の流体が膜の振動によって複雑に運動して いるためであると考えられる。この膜表面近傍の流 体の挙動と膜分離特性の関係を解明することにより, 振動型膜分離装置の透過流束や濃縮限界の予測が可 能となり,設計や操作条件の最適化を効率的に行う ことができると考えられる。しかしながら, 膜表面 の流動機構と膜分離特性の関連性を検討した研究は, その成果がろ過技術確立の上で重要であるにも関わ らず, ほとんど行われていないのが現状である。

膜の振動による膜表面近傍の流体の挙動と膜分離 特性の関係を解明するためには,先ず,膜表面近傍 の流体の流動状態を解明する必要がある。膜表面近 傍の流体の流動状態を解明する方法としては,膜表 面近傍の流体の流速測定が考えられる。しかしなが ら,膜表面近傍の流速測定は膜から1mm以下の 位置で測定を行う必要があるが,膜面近傍の流動, 特に膜に垂直な方向の流れを高い空間分解能で測定 することはLDV(レーザードッブラー流し込み) をもってしても困難である。もう一つの方法として, 数値計算による流動状態の解析が考えられる。本方 法は実験を行わず,計算により流動状態のシミュレー ションを行うことができるため,振動膜表面近傍の 流動状態解明のように流速の測定が困難な場合,有 効な方法である。

当社では, 膜の振動による膜表面近傍の流体の挙 動が膜分離特性に及ぼす影響を解明することを目的 として, 膜表面の流体挙動の数値解析を行い, 流体 挙動とテスト結果の相関関係の解明を試みている。 その中で, 数値計算により振動膜表面流動に関する いくつかの重要な知見が得られている。本稿では膜 を振動させた場合(振動型膜分離装置)と振動させ ない場合(クロスフロー方式)について, 計算領域, 流体物性を同条件として数値計算を行い, 両者を比 較した結果を報告する。

1. 数值解析方法

1.1 数值解析方法^{5,6)}

流れの状態は以下に示す連続の式とナビエ・ス トークス方程式(Navier-Stokes equation,以下 NS式と略す)により支配される。

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\partial u_i}{\partial x_i} = 0 \tag{1}$$

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} = -\frac{\partial u_j u_i}{\partial x_j} - \frac{\partial P}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\nu \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \right] \quad (2)$$

ここで,第1式,第2式では流体を非圧縮性流体と 仮定している。これらの式を連立して解けば厳密解 が求められるはずであるが,NS式が非線形である ために解析解を得ることができない。そのため流れ の状態を解析するためには,数値的に近似解を得る 数値解析を行う必要がある。

数値解析は,計算領域を格子状に分離し,ある時 間における各格子内で第1式,第2式を数値的に連 立させて解き,流速ベクトル,圧力,スカラー量を 求める方法である。数値解析方法にはいくつかある が、本計算ではスタガード格子を使用する MAC 法 (marker-and-cell method)を採用した。MAC 法は自由表面を持つ流れの数値計算法として開発さ れた方法であるが、現在ではスタガード格子を使用 する手法のことを広義の MAC 法と呼んでいる。以 下に計算方法について述べる。

1.1.1 スタガード格子

スタガード格子は数値計算に用いる計算格子の一 つであり, 第1図に示すように, 変数のうち圧力を 格子の中心に配置し, 流速ベクトル成分をセル境界 の中央に配置する。2次元の格子の場合, セルの添 え字を(i, j)とすると, x方向の流速成分uはセル 境界(i-1/2, j)および(i+1/2, j)に配置し, y方 向の流速成分vは(i, j-1/2)および(i, j+1/2) に配置する。元の格子と半メッシュずれた格子を考 えると, u, vはそれらの格子のセル中心に位置し ていると考えることができる。

スタガード格子の利点は,スカラー変数の移流項 の保存性が容易に保持でき,圧力や流速の数値振動 を防ぐのに有効であることが挙げられる。

1.1.2 MAC法

MAC法では時間差分スキームにオイラー陽解法 を使用することにより,第1式,第2式を次式で表 す。

$$\frac{\partial u_i}{\partial x_i}\Big|^{n+1} = 0$$

$$u_i^{n+1} = u_i^n + \Delta t \left[-\frac{\partial (u_j u_i)}{\partial x_j} \Big|^n - \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x_i} \Big|^{n+1} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left\{ \nu \left[\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right] \right\}^n \right]$$
(4)



第1図 スタガード格子 Fig. 1 Staggered grid 時間 n の値はすでに計算が終了している (n = 0の場合は初期値で与えられている) ため既知であり, n+1の値は未知である。第3式,第4式には未知 変数として流速ベクトル u_i^{n+1} と圧力 P^{n+1} が含ま れている。これらの変数を計算するために,第4式 を陽的に計算し仮の流速 u_i を導く。

$$u_{i}^{*} = u_{i}^{n} + \varDelta t \left[-\frac{\partial (u_{j}u_{i})}{\partial x_{j}} \right]^{n} - \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x_{i}} \Big|^{n} + \frac{\partial}{\partial x_{j}} \left\{ \nu \left[\frac{\partial u_{i}}{\partial x_{j}} + \frac{\partial u_{j}}{\partial x_{i}} \right] \right\}^{n} \right]$$
(5)

ここで,第5式の右辺各項の値は既知であるので, 仮の流速 u_i を求めることができる。また第4式から第5式を引くと u_i^{n+1} は次式となる。

$$u_i^{n+1} = u_i^* - \varDelta t \frac{1}{\rho} \frac{\partial P'}{\partial x_i}$$
(6)

ここで,

$$P^{n+1} = P^n + P' \tag{7}$$

である。第6式の発散を取り,第3式の左辺を用い ると次式が得られる。

$$\frac{\partial^2 P'}{\partial x_i \partial x_i} = \frac{\rho}{\Delta t} \frac{\partial u_i^*}{\partial x_i}$$
(8)

第8式は圧力修正量 P'に対するポアソン方程式と 呼ばれる。第8式右辺の仮の流速 u_i の値は既知で あるので,第8式から圧力修正量を求めることがで きる。この値を第6式,第7式に代入することによ り時間 n+1 での流速ベクトル及び圧力ベクトルを 得ることができる。ただし,第8式を解くためには 連立1次方程式を解く必要があり,圧力修正量 P'が一定値となるまで繰り返し計算を行う必要がある。 また時間ステップ Δt の値が適正でないと圧力修正 量 P'は収束しないため,最適な Δt を試行錯誤か ら求める必要がある。

本計算では、この計算をフォートラン言語でプロ グラミングし、次に示す計算条件を与え、当社が所 有する EWS(エンジニアリングワークステーショ ン)上で計算を行った。

1.2 計算条件

計算に必要な条件を第1表に示す。次にそれぞれ

Calculation region [m]	Calculation grid	Time step [sec]	Density of fluid [kg/m³]	Viscosity of fluid [Pa·s]	Speed of membrane [m/s]	Cross-flow velocity [m/s]
0.05×0.01×0.05	50×60×50 (150 000 grids)	1.67×10 °	1 000	1.0×10^{-2}	$-1.524\pi \sin\left(120\pi t - \frac{\pi}{2}\right)$ (VSEP) 0 (Cross-flow system)	0.1 (VSEP) 3.0 (Cross-flow system)

第1表 計算条件 Table 1 Calculation conditions

の条件について述べる。

1.2.1 計算格子

数値計算を行う際には上述したように計算領域を 設定し,格子に分離する必要がある。計算格子の大 きさは計算精度,計算時間,計算安定性に直接関係 しており,格子が大きく格子数が少ないと計算時間 は短くなるが計算精度,安定性が悪くなり,逆の場 合,計算精度,安定性は良くなるが計算時間が長く なる。計算格子の分離はこれらの点を考慮して,決 定する必要がある。本計算では第2図に示す3次元 の計算格子を作成し計算を行った。

実際の振動型膜分離装置の膜は円形をしており円 周方向に振動しているが、本計算では第2図に示し たように計算領域を直方体とした。これは円形の膜 を円周方向に振動させていても、一部分を見れば長 方形を一方向に振動させている状態に近似できるた めである。またクロスフロー方式を計算する場合も 同様の計算格子にて計算を行った。

1.2.2 境界条件

数値計算を行う際には、計算領域を囲むそれぞれ の面に境界条件を与える必要がある。本計算では計 算領域の xz 平面の上下二面を壁(膜)とし、yz, xy 平面には壁がないとした。また膜を振動させる 場合の計算は xz 平面のx 方向に移動速度を与え、 クロスフロー方式の計算を行う場合は膜の移動がな い条件を与えた。

膜の振動条件,つまり xz 平面の x 方向への移動 速度は膜の振動が調和振動であると仮定して与えた。 調和振動の場合,振動は次式で表される。

$$x = a\cos(\omega t + \theta) \tag{9}$$

ここで, x は変位 [m], t は時間 [sec], a は振幅 [m], ω は角振動数 [rad/sec], θ は位相角 [rad] である。第9式を時間に対して1階微分することに より振動速度, 2階微分することにより振動の加速 度を得ることができる。

本計算では壁の振動速度として第9式の1階微分



第2図 計算格子 Fig. 2 Calculation grid

を与えた。振動速度を以下に示す。

$$u = -a\omega\sin(\omega t + \theta) \tag{10}$$

ここで第10式中の定数 a は振幅であるので,振動 型膜分離装置の最大振幅を与えた。振動型膜分離装 置の最大振幅は peek to peek の値で25.4 mm であ るが,第10式の場合,中心からの距離で与える必要 があるため a = 12.7 mm とした。また θ は時間 0 で変位を 0 とするために $-\pi/2$ とした。角振動数 ω は振動数 f [Hz],周期 T [sec] との関係があり, 次式で表される。

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} \tag{11}$$

ここで, *f* は振動型膜分離装置の最大振動数である 60Hz とした。

よって、第10式は次式で表される。

$$u = -2\pi a f \sin(2\pi f t + \theta)$$
$$= -1.524\pi \sin\left(120\pi t - \frac{\pi}{2}\right)$$
(12)

第12式を膜である xz 平面の x 方向の移動速度とした。第12式から分かるように, 膜の移動速度は時間の関数として与えられている。

また実際の膜分離では透過液が存在するため, 膜 と垂直方向, つまり y 方向に xz 平面を通り抜ける 流速が存在するが、今回の計算では膜の振動が膜表 面近傍の流体に与える影響のみを計算するために流 体の透過を考慮せずに計算を行った。これは、透過 の流速が $10^{-7} \sim 10^{-3}$ m/s 程度のオーダーであり膜の 振動速度(最大4.8 m/s)と比較すると非常に小さ いためである。

1.2.3 その他の条件

計算結果に大きな影響を及ぼす時間ステップは, 試し計算の結果,振動一往復にかかる時間(1/60秒) を1000分割(1/60000秒)して計算することとした。 また,計算結果が定常に達したとの判断は,1計算 ステップ前後の膜表面近傍の流速の相対誤差が, 1.0×10⁻⁵以下に達した場合とした。振動膜の場合 は計算時間0.5秒後,クロスフロー方式の場合は 0.283秒後に計算が定常に達した。

流速の初期条件として、x方向のみにベクトルを 与えた。振動型膜分離装置の場合、0.1 m/sとし、 クロスフロー方式の場合、一般的な値である3 m/sとした。

流体の密度は1000 kg/m³,粘度は1.0×10⁻² Pa·s (水の10倍)とした。

2. 解析結果と考察

2.1 振動膜表面解析結果

第3図に振動する膜表面近傍の流体挙動の解析結 果をベクトル図で示す。ベクトル図の矢印の長さは 流速の大きさ、矢印の向きは流れの方向を表してい



第3図 振動型膜分離装置の数値解析結果

Fig. 3 Results of numerical simulation of VSEP system

る。また*x*軸は膜表面であり,*x*軸上の矢印は膜の 移動速度と方向を表している。

第3図に示した振動型膜分離装置の膜表面の流動 解析結果は、計算が定常に達した0.5秒後の振動1 往復分の解析結果である。第3図には20個のベクト ル図を示している。これは膜の移動速度が第12式に 従って時間に対して変化し、膜表面近傍の流体の挙 動も振動1往復の間に変化するためである。またこ れらの図は計算領域全ての結果ではなく、z=0.025 m(z方向の中央部分)でのx方向3格子,y方向 中央部分までの結果を示している。これは、計算結 果がx方向、z方向については格子毎に変化せず、 y方向については上下対称であったためである。

第3図から振動型膜分離装置の場合,膜が一往復 振動する間に, 膜表面近傍の流速が, 向き, 大きさ ともに大きく変化していることがわかる。また、膜 表面近傍の流速の変化は, 膜の振動方向, 振動速度 の変化と一致していない。これは流体に働く粘性力 と慣性力の影響であると考えられる。例えば,第3 図のベクトル図2では膜は左方向に移動し始めてい るが、膜表面近傍の流体は慣性力によりそれまでの 移動方向の右方向へ動いている。ベクトル図4にな ると, 膜は左方向にさらに加速し, 膜表面近傍の流 体も粘性力により膜に引っ張られ膜と同方向へ動き 始めている。しかし一つ上の格子では流体に働く慣 性力が粘性力よりも大きいため、逆方向に動いてい る。流体に働く慣性力よりも粘性力が大きくなり膜 表面近傍の流体が完全に膜と同方向に移動するのは ベクトル図9であり、このとき膜は移動速度の最大 値を超えて減速を始めている。またベクトル図6~ 8を見ると、膜は減速しているが膜表面近傍の流体 は慣性力の影響により加速していることがわかる。 このように振動型膜分離装置では,流体に働く慣性 力と粘性力の影響により膜表面近傍の流体の移動は 膜の移動に対して遅れを生じ, 流体が複雑な動きを していることがわかる。

2.2 クロスフロー膜表面解析結果

振動膜との比較のために計算を行ったクロスフロー 方式での膜表面近傍の流体挙動の解析結果を**第4図** にベクトル図で示す。ベクトル図の矢印の長さは流 速の大きさ,矢印の向きは流れの方向を表している。 また*x*軸は膜表面である。

第4図に示したクロスフロー方式の膜表面の流動 解析結果は,計算が定常に達する0.283秒までの計 算経過である。またこれらの図は計算領域全ての結 果ではなく, z=0.025 m (z 方向の中央部分) での x方向3格子,y方向中央部分までの結果を示して いる。これは、計算結果がx方向、z方向について は格子毎に変化せず,y方向については上下対称で あったためである。

第4図に示したクロスフロー方式の計算結果を見 ると膜表面近傍の流体は粘性力の影響により時間の 経過とともに流速が小さくなり、またその範囲も時 間の経過とともに広がっていることがわかる。また 第3図と第4図の速度勾配を比較すると、クロスフ ロー方式の速度境界層厚さは振動型膜分離装置の速 度境界層厚さと比較して非常に厚くなっていること がわかる。

2.3 せん断速度評価結果

前述の計算結果から,振動型膜分離装置,クロス フロー方式での膜表面近傍の流体に与えられるせん 断速度を求めた。せん断速度は膜表面から一つ上の 格子の流体と膜の相対速度を代表速度とし,流速が 定義されている格子の中央までの距離を代表長さと して,代表速度を代表長さで除すことにより求めた。 その結果を第5,6図に示す。第5図は振動型膜分 離装置の結果であり,第6図はクロスフロー方式の 結果である。第5図にはせん断速度とともに,膜表 面近傍の流速の変化と膜の移動速度も同時に示した。







第5図 振動型膜分離装置のせん断速度計算結果 Fig. 5 Calculation result of shear rate of VSEP

system

第6回には膜表面近傍の流速の変化を示した。両図 とも横軸が時間であり,左縦軸が振動速度と流速, 右縦軸がせん断速度を表している。

第5図から、ベクトル図でも見られたように膜の 振動速度に対して膜表面近傍の流速が遅れて変化し ていることがわかる。またせん断速度は一往復の間 に2つのピークを持ち、0.0083秒(一往復0.0167秒) の問に0s⁻¹から最大40000s⁻¹まで変化している。 これは、膜の振動速度と膜表面近傍の流速の変化に 遅れが生じ、膜と流体の相対速度が大きく変化する ためである。また平均のせん断速度は25000s¹で あった。これに対して、第6回に示したクロスフロー 方式の場合は、時間の経過とともに膜表面近傍の流 速、せん断速度ともに低下していることがわかる。 振動型膜分離装置の場合とは異なりせん断速度は膜 表面近傍の流速と同じ傾向を示している。これは膜 が移動していないため、膜表面近傍の流速がそのま ま膜と流体の相対速度となるためである。クロスフ ロー方式の定常時のせん断速度は3000s¹であり、 振動型膜分離装置のせん断速度はクロスフロー方式 の約8倍であることがわかった。

2.4 速度境界層評価結果

2.2 でも述べたように,振動型膜分離装置ではクロスフロー方式と比較して速度境界層厚さが非常に 薄くなっている。これは粘性の影響により速度境界 層が発達する前に膜の移動方向が変化し,速度境界



第6図 クロスフロー方式のせん断速度計算結果 Fig. 6 Calculation result of shear rate of crossflow system

層の発達が阻害されるためであると考えられる。ま た速度境界層厚さが薄くなることにより, 膜表面近 傍の流体に与えられるせん断速度が大きくなると考 えられる。

むすび

振動膜表面流体挙動と膜分離特性の関連性につい て解明することを目的として,数値解析により振動 型膜分離装置の膜表面近傍の乱流挙動を解析した。 また比較のためにクロスフロー方式の膜表面近傍の 流体挙動の解析も同時に行った。その結果,以下の 知見が得られた。

- 1)粘性力と慣性力の影響により、膜の振動速度の 変化に対して膜表面近傍の流速の変化には遅れが 生じ、振動膜表面の流体が複雑な挙動を示してい ることがわかった。またクロスフロー方式では粘 性の影響により膜表面の流速は非常に小さくなり、 時間の経過とともに速度境界層が発達することが わかった。
- 2)振動型膜分離装置の膜表面の流体に与えられる せん断速度はクロスフロー方式の約8倍であった。
- 3)振動型膜分離装置では速度境界層が発達する前に膜の移動方向が変化するため速度境界層の発達が阻害されており、クロスフロー方式と比較して速度境界層が狭くなることがわかった。 今後は、透過が起こっている、流体が固形物を含

んでいるといった実際の状態の数値計算を行い、流

体中に含まれる固形物の流動挙動の解明を行う。さ θ :位相角 らに得られた数値解析結果と実験データとの比較を ω :角振動数 行い,振動型膜分離装置の透過流束,濃縮限界等を [下付添え字]予測する方法の検討及び設計・操作条件の最適化方 i:i方向成分 法の確立を行っていく予定である。 j:j方向成分

<記号の説明>

[アルファベット]

a	:	振		南	[m]
f	:	振	動	数	[Hz]
P	:	圧		カ	[Pa]
t	:	時		間	[sec]
Т	:	周		期	[sec]
и	:	速		度	[m/s]
v	:	速		度	[m/s]
x	:	長さ	く成う	テあるいは変色	之 [m]
[ギ	IJ	シャ	文	字]	
Ϋ́	:	せん	し断i	速度	$[s^{-1}]$
ν	:	動	粘	度	$[m^2/s]$
ρ	:	密		度	$[kg/m^3]$

σ: Ш 拍 两
ω:角振動数
[下付添え字] *i*:*i*方向成分 *j*方向成分
[上付添え字] *n*:時間ステップ数
*:仮 の 値
; :修 正 量

[参考文献]

- 1) B. Culkin: U.S. Patent, No.5, 014, 564 (1991)
- 小西嘉雄ほか:神鍋パンテック技報 Vol.42, No.2 (1999), p.28

[rad] [rad/sec]

- 3)谷田克義ほか:神鋼パンテツク技報 Vol.42, No.2 (1999), p.41
- 4) 谷田克義ほか:神鋼パンテツク技報 Vol.43, No.1 (1999), p.50
- 5) 越塚誠一:数值流体力学,培風館(1997)
- 6)中山泰喜:新版流体の力学,養賢堂(1991)

連絡先

谷	田	克	義	技術開発本部	高	⊞	—	貴	技術開発本部
				研究開発部		(工学	博士)		研究開発部
				第3研究室					第3研究室
									室長
			ΤEL	078 - 992 - 6525				ΤEL	078 - 992 - 6525
			FΑΧ	078 - 992 - 6504				FΑΧ	078 - 992 - 6504
	Е	-ma	il k.tani	da@pantec.co.jp		E-	mail	k.takad	a@pantec.co.jp

千葉市中央卸売市場向け 「PABIO MOVER」の納入実績紹介

FPABIO MOVER for CHIBA CITY'S CENTRAL WHOLESALE MARKET



 (環)環境技術部環境第1技術室 武 田 勉 Tsutomu Takeda

当社がノルウェーの KALDNES 社と提携し技術導入したパビオムーバー(流動床式好気性有機 排水処理装置)を用いてノルマルヘキサンを除去する排水処理施設を2000年2月に千葉市中央卸売 市場に納入する事ができた。処理水のノルマルヘキサンは、2月からの試運転を経て3月より実運 転を開始して、放流基準値の30 mg/L 以下を達成した。

An organic wastewater treatment system was delivered recently to the wholesale market in Chiba for removal of n-hexane. The system applies PABIO MOVER (moving bed aerobic treatment system) licensed from a Norwegian company, Kaldnes. The operation starting from February 2000 has been operating successfully to achieve n-hexane discharge limit of 30 mg/L.

Key Words :

排	水	処	理	
流	重	力	床	
生	牧	勿	膜	
ノル	マル	ヘキ・	サン除去	Ę

Waste water treatment Moving bed Biofilm Removal of n-hexane

まえがき

千葉市中央卸売市場は,水産物と農産物を主とし て取り扱う卸売市場である。これまで,排水は一部 食堂関係の除害施設の処理水を含め,直接下水道放 流を行ってきたが,ノルマルヘキサンが下水道放流 基準を上回る場合があることから排水処理施設を設 置することとなった。(写真1)

施設設置に当たっての施主側よりの条件は, ①維持管理が容易であること。 ②薬品を使わないこと。 ③汚泥処分が不要であること。 3項目であり,これらの要件を満たす生物処理を用

いたフローが提示された。当社は,生物処理に多槽 式(本件では2槽)のリアクターに担体を充填して エアレーションで撹拌を行うパビオムーバーを採用



写 真 1 排水処理施設 Photo.1 Complete view of Wastewater treatment system

した。現在,順調に稼働中である。ここにその「パ ビオムーバー」を中心に設備概要及び運転状況を報 告する。

1. 設備概要

1.1 パビオムーバーの採用理由(特長)

パビオムーバー(流動床式好気性有機排水処理装置)は,排水・酸素・微生物の「大きな接触効率」 及び「高い酸素供給効率」が得られることより,次 のような特長を有している。

①有機排水の処理を処理水水質の目的にあわせた処 理水が容易に得られる。(本施設は,ノルマルヘキ サンが処理対象)

②高負荷処理が可能

独特の,担体形状により,有効面積が広く,担体 への高活性微生物の保持が可能である。

③返送汚泥が不要

生物膜法の一般的な特長ではあるが,維持管理が 容易である。

④逆洗操作が不要

担体の激しい撹拌、流動により目詰まりがない。

前述の特長が施主側条件を満足し、ランニングコ

- ストの低減を図れることから採用を決定した。
- 1.2 設計条件
- 1)処理対象排水

場内排水(水産系,農産物系)及び屎尿 処理水量:350 m³/日

排水時間:8時間/日

処理時間:24時間/日

計画水質

第1表に示す。 1.3 フローシート

第1図に示す。

第1表 計画水質

Table 1Water quality

	Unit	Influent	Effluent (max.)
pН	_	$5 \sim 9$	$5.8 \sim 8.6$
BOD	mg/L	$300 \sim 500$	600
SS	mg/L	$140 \sim 300$	600
n-Hexane	mg/L	20~120 (ave. 42)	30





Fig. 1 Flow diagram

汚水は調整槽に流入する。調整槽で汚水は,水質 の調整と腐敗防止を目的に水中撹拌ポンプを用いて 撹拌される。その後汚水は,調整槽ポンプで微細目 スクリーンに移送される。スクリーンで後段の生物 処理の阻害要因となるし渣,夾雑物を除去したあと 計量槽を経て一定量が生物処理槽に送られる。生物 処理槽には,坦体が充填されており,坦体に付着し た微生物が有機物を吸着・分解して汚水を処理する。 処理水は,放流ポンプ槽より下水道放流される。

- 1.4 設備仕様
- 1.4.1 調整槽設備
- 調整槽

容 量	$: 236 \text{ m}^3$	
設置機器	:水中撹拌ポンプ	4 台
	調整槽ポンプ	2 台
	微細目スクリーン	/ 1台
	計量槽	1台
主要機器	仕様	
撹拌ポ	ンプ	

- 型式:水中撹拌ポンプ
- 仕様: ∮80 mm×35.5 m³/時(空気量) ×2.2 kW
- 調整槽ポンプ 型式:水中汚水汚物ポンプ 仕様: \$65 mm×0.244 m³/分×1.5 kW 微細目スクリーン(写真2) 型式:ウェッジワイヤースクリーン 仕様:処理量14.6 m³/時×目幅1.0 mm 計量槽 型式:水位調整式計量装置 仕様:移送水量14.6 m³/時 1.4.2 生物処理設備 1) 生物処理槽(リアクター) 容 量:247 m³(2室に区分) 担体充填量:166 m³ 設置機器:ばっ気ブロワ 2台 主要機器仕様 坦体 型式:結合固定化坦体 材質:ポリエチレン 比表面積: 500 m²/m³ ばっ気ブロワ(写真3) (インバータによる回転数制御) 型式:ルーツ型ブロワ 仕様: \$ 125 mm×14.1 m³/分×18.5 kW



写真3 ばっ気ブロワ Photo.3 Blower



写真 2 微細目スクリーン Photo.2 Micro screen

1.4.3 放流設備 1) 放流ポンプ槽 量:4.80 m³ 容 設置機器:放流ポンプ 2台 主要機器仕様 放流ポンプ 型式:水中汚水汚物ポンプ 住様: ϕ 65 mm×0.366 m³/分×1.5 kW 1.4.4 脱臭設備 1)活性炭吸着塔(写真4) 処理風量:20 m³/分 付帯機器:脱臭ファン 1台 ミストセパレータ 1基 主要機器仕様 脱臭ファン 型式:ターボファン

仕様:∮100 mm×20 m³/分×1.5 kW

2. 運転状況

工期の約1ヶ月前より本運転に向け馴養運転を兼 ねた試運転を開始した。当初から汚水を流入させ自 然馴養運転を目指して試運転を行ったが,排水中の 洗剤成分による発泡がひどく,運転の継続が困難な ため種汚泥の投入を行った。また,通水量は設計値 のほぼ1/3として約1ヶ月継続し,3月初旬の完 成検査後設計値の通水量運転に切り替えた。

試運転開始後ほぼ3ヶ月が経過した現在までの状況は,第2表に示すような水質分析結果が得られている。運転開始後短期間での結果ではあるが,排水処理施設の設置目的であるノルマルヘキサンの除去は,処理数値にばらつきはあるものの放流基準を満足する結果が得られた。

運転条件 通水量:14.6 m³/時 生物処理槽エアレーション空気量 第1室:約7.5 m³/分

第2表 水質分析值

Table 2 Water quality



写真 4 活性炭吸着塔 Photo.4 Adsorber deodrizing system

第2室:約3.5m³/分

エアレーション時間(ばっ気ブロワ運転時間) 30分/時(インバータにより空気量の調 整を行っているが,過曝気状態を防ぐた め運転時間を調整している。)

生物処理槽内の坦体の状況は、リアクター第1室 においては約2ヶ月、第2室においては約3ヶ月経 過時点より微生物の付着がみられるようになった。 (写真5)

試運転当初坦体の浮上堆積が多く発生したが,坦体 に微生物が付着するとともに浮上堆積はほとんど見 られなくなった。(写真6)

	Unit	Influent		Effluent			
		2/29	3/29	4/28	2/29	3/29	4/28
pН		7.5	7.3	7.2	7.2	7.0	7.0
BOD	mg/L	210	220	250	210	390	14
SS	mg/L	190	240	140	230	360	13
n-Hexane	mg/L	21	31	11	1	20	< 1

Sampling condition of the effluent

2/29 & 4/28: Nonaerated 3/29: Aerated


本稿はパビオムーバーでノルマルヘキサンを除去

する設備を紹介した。有機排水処理設備の効率化.

省スペース化が可能であり、また窒素除去プロセス

にも有効なパビオムーバーを最善のかたちで提案し,

写真 5 担体 Photo.5 Carrier elements

むすび

写真 6 パビオムーバー Photo.6 Pabio Mover

最後に、本稿執筆に当たりご協力をいただいた千 葉市中央卸売市場の関係各位に深く感謝の意を表し ます。

[参考文献]

 1)川嶋 淳ほか:神鋼パンテツク技報, Vol.41, No.1 (1997), p.18

連絡先

 武田勉
 環境装置事業部 環境技術部

 環境第1
 現術部

納入していきたいと考えている。

T E L 03 - 3459 - 5940 F A X 03 - 3437 - 3256 E-mail t.takeda@pantec.co.jp

オンサイト型水素発生装置「HHOG[®]」の 用途と納入実績



Delivery record of on-site hydrogen generator "HHOG®"

UC事業室 小林宏子 Hiroko Kobayashi 廣瀨 Jun Hirose

当社では固体高分子電解質膜を使った水電解によるオンサイト型水素発生装置 HHOG (Highpurity Hydrogen Oxygen Generator)を開発し、商品化してきた。その優れた操作性と安定性 が高く評価され、着実に納入実績が増えてきている。また、将来のクリーンエネルギーとして水素 のニーズが高まっており、今後急速に水素のオンサイト供給が増大するものと考えられる。本稿で は、当社が HHOG を販売してきた実績に基づき、その市場とニーズを述べた。さらに、実際の工 場での稼働実績を基に、HHOG の安定性およびメンテナンス性についても紹介した。

The on-site hydrogen gas generation system "HHOG (High-purity Hydrogen and Oxygen Generator)" which directly electrolyzes deionized water using a proton exchange membrane has been applied to various fields. HHOG have been valued it's simple operation and stability. The demand for the on-site hydrogen gas generator will increase due to the needs of hydrogen gas as clean energy in near future. In this report the market and needs of the on-site hydrogen gas generator are described based on the sales result of HHOG. More over the stability and easy maintenance of HHOG are shown in accordance with the running result in the factory.

Key Words:

Hydrogen gas generator 水素発生装置 ンサイ On-site オ F 解 Water electrolysis 水 電 固体高分子電解質膜 Proton exchange membrane Delivery record 入 実 納 績

まえがき

国内の圧縮水素出荷量は1998年において1億63百万m³で対前年比10.4%のダウンであった。¹⁾長引く景気低迷の影響を受け大口需要家の消費量が減少しているのに加え、オンサイト発生装置への転換がボンベ、ローダー等による圧縮水素の既存外販市場を縮小させている。さらに景況不振は我が国の産業構造の変化にも影響を及ぼしており、電解ソーダ、石油精製、鉄鋼といった重厚長大産業の大口のソー

ス源が減少傾向にある。ダイオキシン等の環境問題 がさらにこの傾向に拍車をかけており、今後外販ソー ス源が縮小していくことは間違いない。このような 産業構造の変化と環境配慮の観点から見ても今後オ ンサイト化が伸びていくものと考えられる。ただし、 メタノール改質法や都市ガス分解法では水素の発生 と同時に炭酸ガスも排出されることから、これらの 回収が環境面から要求される。当社の HHOG は水 素と酸素以外の副産物は発生せず、地球環境にやさ しいこれからのニーズに合った商品である。

現在販売されている水素ガスの主な用途は,シリ コンウエハー,電子部品,セラミックス等の弱電分 野,油脂,香料,食品などの水添,樹脂製品等の化 学分野,金属表面の光輝焼鈍,熱処理雰囲気の金属 分野,フロートガラスの製板雰囲気,光ファイバー, 石英ガラス等のガラス分野である。

近年地球温暖化や酸性雨,大気汚染などの環境問 題が地球的な規模でクローズアップされており、従 来の石油等の化石燃料に替わるクリーンなエネルギー として水素が大きく注目されている。水素は燃焼し ても水を生成するだけで、炭酸ガスや有害ガスを排 出しない。再生可能な自然エネルギーを利用して水 素を製造し、利用する水素社会をつくれば、地球環 境問題やエネルギー問題に大きく貢献することが出 来る。このような取り組みは日本をはじめ海外でも なされており、様々なシステムが検討されている。 身近な例では燃料電池車の開発が最近特に話題を集 めている。燃料電池車は、水素と空気中の酸素から 燃料電池で発電してモーターを駆動させる電気自動 車である。排出するのは水のみで、炭酸ガス、NOx. SOx, 煤塵などの有害物質を排出しないクリーンな 乗り物として21世紀にはガソリン車やディーゼル車 にかわる自動車の主流になるかもしれない。この場 合、水素を燃料とするために従来のガソリンスタン ドにかわる水素供給ステーションが必要となる。既 に独ミュンヘン, ハンブルグでは石油精製オフガス を原料に、また米シカゴでは液体水素貯蔵ステーショ

ンが開設されている。さらに各国では太陽光発電や 風力発電など再生可能エネルギーを用いて水素を製 造し、利用するシステムの開発がプロジェクトとし て進められている。ここでは水素を二次エネルギー として利用するシステムとして安定性の高い固体高 分子型水電解法に期待が寄せられている。

このように,水素は従来の工業用途のみでなく, 将来のエネルギー需要を支える重要な役割を担って いる。

1. オンサイト化の動向

1.1 オンサイト化の利点

これまで,石油精製など数万 m³/h クラスの大規 模ユーザーの場合,ユーザー自身が水素オンサイト プラントを自家所有し,水素を供給してきた。一方, 数百 m³/h クラスの中規模ユーザーの場合,圧縮水 素をトレーラー,ローダー,カードルなどで運搬供 給していた。しかし,最近,これらの中規模ユーザー が,圧縮水素供給からオンサイト発生装置へ転換す る傾向が見られる。²⁰

オンサイト化の利点の1つは,既存のボンベ水素 に比べ安価で安定的に水素ガスを供給できることで ある。圧縮水素のコストは,粗ガス源の電解ソーダ, 石油化学,鉄鋼などの重厚長大型産業の縮小によっ て,水素プラントの統廃合が進むことにより,高く なる傾向にあり,コストダウンを目的としたオンサ イト化が進んでいる。

また、オンサイト化によりユーザーの様々な問題 を解決することができる。例えば、オンサイト化に



すると、雪や台風などの天候の影響や交通網の影響 により圧縮水素が輸送できない場合を心配すること なく、常に必要な水素ガスを安定供給することがで きる。また、周辺が市街地や住宅地の場合、真っ赤 なローダーなどの頻繁な搬入・搬出は、地域住民に 好まれない場合があるが、オンサイト化することに より、地域住民との関係を円滑にし、企業のイメー ジアップにもつなげることができる。また、圧縮水 素の場合、ローダーなどを搬入、交換、保管するた めの敷地が必要であり、敷地に余裕が無いユーザー の場合、オンサイト化が好まれる。

1.2 HHOG のフロー

HHOG のフローを第1図に示す。HHOG は,固 体高分子電解質膜を使用して,純水を電気分解し, 水素ガスを発生させる装置である。固体高分子電解 質膜は,フッ素系カチオン交換膜に電極触媒を接合 した膜で,電解質の役割を果たす。この固体高分子 電解質膜が積層されている電解モジュールに純水を 供給し,直流電流を流すと,陰極から水素ガス,陽 極から酸素ガスが発生する。

電解モジュールは電解タンク内に設置されており, 電解モジュールの内圧と外圧の差を小さくすること により,電解モジュールの耐圧に関係無く,高圧の 水素ガスを発生することができる。水素ガスの発生 量は,水素分離タンクの水素ガス圧力が常に一定に なるように,電解電流値を制御しているため,使用 量に応じた水素ガスが自動的に供給される。

発生した水素ガスは水分飽和の状態であるため, 後段の除湿器で要求される露点まで除湿されたのち, 客先に供給される。また,発生した酸素ガスは,電 解タンク内を一定圧力に保ちながら,放出される。

電解モジュールに供給される純水は,循環水ポン プで循環され,循環水ラインの熱交換器,非再生ポ リッシャーで水温,水質を一定にして,再び電解モ ジュールに供給される。また,電解により消費され た純水は,純水タンクから電解タンクへ補給される。

このように, HHOG は, 電解モジュール, 直流 電源, 除湿器, 純水系システムから構成されており, 非常にシンプルなシステムである。

1.3 他方式との比較

他方式との比較表を第1表に示す。

HHOG の原料は純水と電気のみであるため,毒・ 劇物取締法等の法規は適用されない。発生する水素 ガス中の不純物は酸素と窒素のみで,ガス純度は 99.9999%以上と高純度である。また,発生廃棄物 も無く,環境に優しいクリーンな装置である。電気 化学反応を利用しているので,常温で運転開始とと もに即座にガスを発生させることができる。また, 電解電流量で水素ガスの発生量を制御しており,0 ~100%の範囲でガスを発生することができ,応答 性に優れている。操作は簡単で,圧縮水素と同じ手 軽さで水素ガスを使用することができる。付帯設備 は,直流電源装置と除湿器のみである。

アルカリ水電解法は,HHOGと同じ電気化学反応を利用した水電解法であり,常温で水素ガスが発生するが,電解質としてアルカリ溶液を添加する必要があり,毒・劇物取締法などが適用される。発生する水素ガスの純度は99.9%と低く,不純物として酸素,アルカリミストを含む。直流電源装置,薬液注入装置のほかに水素ガス中に混入したアルカリミストを除去するためのスクラバー,廃液処理設備が付帯設備として必要である。また,アルカリ液を使用しているため,構成材料の腐食問題や薬品の再結晶化による機器の誤動作の問題があり,メンテナンスが煩雑である。

メタノール改質法はメタノールを触媒により改質 する方法で、原料が劇物、危険物であるため、様々 な法規が適応される。副生成物はCO、CO₂で、将 来のクリーンエネルギーとして水素を発生する場合、 環境面からこれらの回収と処理が課題となる。また、 反応温度が300℃と高いため、昇温のための起動に 時間がかかり、この間のバックアップ用のガスが必 要となる。付帯設備として、メタノール貯槽、ガス 精製装置などが必要である。また、原料のメタノー ルの定期的な搬入も必要である。

都市ガス改質法は都市ガスを触媒により改質する 方法である。現状の都市ガスの導管を利用すると, 貯蔵設備が不要になる利点がある。しかし,メタノー ル改質法と同様に CO, CO₂が副生成物として発生 するので,環境面からこれらの回収が必要であり, また反応温度が800 ℃と高いため,昇温のための起 動に時間がかかり,この間のバックアップ用のガス が必要となる。付帯設備として,スチーム発生装置, ガス精製装置などが必要である。

アンモニア分解法は、アンモニアを熱により分解 する方法で、原料が劇物であるため、様々な法規に 適用される。反応温度は600℃と高く、昇温のため に起動に時間がかかり、この間のバックアップ用の ガスが必要となる。付帯設備として、アンモニア貯 槽、ガス精製装置などが必要であり、また、アンモ ニアの定期的な搬入も必要である。

これらの比較により, HHOG はシンプルなシス

Table 1 Comparison of	hydrogen generator				
	ЭОНН	Alkaline electrolysis	Methanol reforming	City gas reforming	Ammonia decomposition
Material	Deionized water	Deionized water Alkali	Methanol Deionized water	City gas Steam	Ammonia
Toxicity	None	Deleterious substance	Deleterious substance Dangerous substance	Dangerous substance	Deleterious substance
Applicable prescription	None	 Poisonous and Deleterious Substances Control Law Pharmaceutical Affairs Law 	 Fire Defense Law Poisonous and Deleterious Substances Control Law Air Pollution Control Law Industrial Safety and Health Law 	· Industrial Safety and Health Law	 Fire Defense Law Poisonous and Deleterious Substances Control Law High Pressure Gas Safety Law Industrial Safety and Health Law
H ₂ gas purity	99.9999%	99.9%	%66.66	%66.66	%66.66
Main impurity	O_2, N_2	O2, Alkali mist	CO, CO ² , N ₂	Hydrocarbon, CO, CO_{a}	N_2
Wastes	None	Alkali waste water	CO, CO ₂	Hydrocarbon, CO, CO_2	N2
Reaction temperature	Ordinary temperature	Ordinary temperature	300£	800°C	000°C
Operation	 Quick gas generation as soon as it turns on The range from 0 to 100% of designed capacity is available 	 Take time to start-up as The range under 20% is non-available 	 Take time to start-up for temperature rising Slow response to the amount of demand 	• Take time to start-up for temperature rising	• Take time to start-up for temperature rising
Equipment	DC power cabinet Drier	DC power cabinet Chemical inlet Alkali mist scrubber Waste water processing equipment	Methanol storage tank Gas purifier Gas holder Compressor	Steam generator Gas purifier Gas holder Compressor Boiler	Ammonia storage tank Gas purifier Gas holder Compressor

第2表 HHOG 納入実績表 Table 2 Supply list of HHOG

Delivery Time	Capacity	Hydrogen gas pressure	Purpose	Client
July-93	0.72m³/h(Normal)	0.4MPa(Gauge)	Endurance test	
May-95	10m³/h(Normal)	0.4MPa(Gauge)	Demonstration	
June-95	0.24m³/h(Normal)	3MPa(Gauge)	Demonstration	
March-96	5.0m³/h(Normal)	0.95MPa(Gauge)	Demonstration	
July-96	7.5m³/h(Normal)	0.4MPa(Gauge)	Diode production	Chemical company (JAPAN)
July-97	15m³/h(Normal)	0.9MPa(Gauge)	Semi conductor	Semi conductor manufacturer (JAPAN)
December-97	5m³/h(Normal)	0.4MPa(Gauge)	Generator cooling	Power station (TURKEY)
March-98	10m³/h(Normal)	0.4MPa(Gauge)	Diode production	Chemical company (JAPAN)
March-99	10m³/h(Normal)	0.8MPa(Gauge)	CVD	National Laboratory (JAPAN)
March-99	0.5m ³ /h(Normal)	0.4MPa(Gauge)	CVD	Steel products manufacturer (JAPAN)
March-99	1.0m³/h(Normal)	0.4MPa(Gauge)	Fuel Cell	A Certain company (JAPAN)
May-99	20m³/h(Normal)	0.4MPa(Gauge)	Capacitor production	Electronics parts manufacturer (JAPAN)
September-99	10m ³ /h(Normal)	0.4MPa(Gauge)	Metal reduction process	Steel products manufacturer (JAPAN)
October-99	20m³/h(Normal)	0.85MPa(Gauge)	Semi conductor	Electronics parts manufacturer (JAPAN)
November-99	3.3m³/h(Normal) ×2 units	0.4MPa(Gauge)	Generator cooling	Power station (VIETNAM)
November-99	2m³/h(Normal)	0.4MPa(Gauge)	Laboratory Use	Chemical company (JAPAN)
December-99	2m³/h(Normal)	0.4MPa(Gauge)	Fuel Cell	A Certain company (JAPAN)
March-2000	5m³/h(Normal)	0.8MPa(Gauge)	Laboratory Use	A Certain company (JAPAN)
May-2000	20m³/h(Normal)	0.85MPa(Gauge)	Laboratory Use	Chemical company (JAPAN)
July-2000 (scheduled)	18m³/h(Normal)	0.8MPa(Gauge)	Semi conductor	Electronics parts manufacturer (JAPAN)
August-2000 (scheduled)	6m³/h(Normal)	0.4MPa(Gauge)	Capacitor production	Electronics parts manufacturer (JAPAN)
August-2000 (scheduled)	10m ³ /h(Normal)	0.8MPa(Gauge)	Semi conductor	Electronics parts manufacturer (JAPAN)
August-2000 (scheduled)	10m ³ /h(Normal)	0.4MPa(Gauge)	Capacitor production	Electronics parts manufacturer (CHINA)
August-2000 (scheduled)	20m³/h(Normal)	0.85MPa(Gauge)	Fuel Cell	Electric appliance manufacturer (JAPAN)
September-2000 (scheduled)	10m³/h(Normal)	0.8MPa(Gauge)	Semi conductor	Electronics parts manufacturer (JAPAN)
September-2000 (scheduled)	2m ³ /h(Normal)	0.4MPa(Gauge)	Semi conductor	Electronics parts manufacturer (JAPAN)
December-2000 (scheduled)	4.5m ³ /h(Normal)	0.4MPa(Gauge)	Generator cooling	Power station (TURKEY)

テムで,高純度の水素ガスを発生する装置として, 優れた特長を持つことがわかる。将来のクリーンエ ネルギーとして水素を利用する場合,HHOG はク リーンで操作性の良い水素オンサイト発生装置とし て,十分な役割を果たすと期待できる。

納入実績と客先評価

2.1 市場と納入実績

HHOG の納入実績を第2表に示す。HHOG は 1993年から低圧型,中圧型の実証機を製作し,社内 での実証運転により,各種の技術データ,操作性, メンテナンス性, 付属部品の耐久性などを総合的に 評価し、改良してきた。1996年に第1号機を化学メー カーに納入し、その後1997年に本格的に事業化した 後,2000年の5月現在までに約20基を納入してきた。 用途は、半導体製造、LED 製造、火力発電所の発 電機冷却,金属還元用,CVDや燃料電池,太陽電 池などの研究用などである。分野としては、半導体、 電子部品などの弱電分野、化学分野、金属分野など、 現在の圧縮水素の主な用途分野から、幅広く採用さ れている。また、1999年度以降、ガスディーラー 経由の納入が数件あり、中にはガスディーラーが HHOG を購入し、ユーザーにガス売りしているケー スもある。ガス業界に HHOG が少しずつ浸透し, 実績を積み上げ評価を得ていくことで、今後の事業 展開が期待できる。

また,納入した1基目の性能,操作性,メンテナンス性が高く評価され,同じ客先に複数基,納入しているケースが多い。

将来の水素エネルギー社会に関連する分野からの 引合も多く,今後,さらに発展していく手応えを感 じる。

2.2 客先評価

HHOG は、様々な客先の事情により、オンサイ ト機として導入されているが、どの客先からも共通 して評価されている点は、操作性とメンテナンス性 が優れていることである。簡単な操作で即座に水素 ガスが発生すること、圧縮水素と同じ簡易さで水素 ガスを使用できること、安定した連続運転により水 素ガスを発生できることなど、使い勝手が良く、手 間の掛からない装置として好評を得ている。また、 日常、必要なメンテナンスは定期的な非再生ポリッ シャーの交換であるが、客先が供給する水質によっ ては、1年に1回以下の交換のみの場合もある。特 に火力発電所の発電機冷却用の場合、海外の不便な 場所に納入される場合が多く、メンテナンスがほと んど必要ない点と運転が自動化されている点が高く 評価されている。

また,高純度の水素ガスが安定して供給できる点 も評価されている。他のオンサイト機と異なり,ガ ス精製装置を付属することなく,直接高純度の水素 ガスが発生することができ,用途によっては,高価 なパラジウム純化装置から供給される水素ガスと同 等の評価を得たケースもある。

ユーザーによっては, HHOG の導入により製品 歩留まりが向上したり, 従来の3割以上コストダウ ンできたケースがあり, トータルでのコストダウン 効果も評価されている。

その他に,環境にやさしいクリーンな装置である ため,企業のイメージアップに貢献しているケース もある。

このように, HHOG を導入した客先からはいろ いろな面から評価されており, ユーザーのニーズに あった優れた装置であることは, 客先評価により実 証されている。

3. 稼働実績

3.1 電解モジュールの寿命(電圧上昇)

電解モジュールの最小構成単位である電解セルの 構造を第2図に示す。電解セルは固体高分子電解質 膜,給電体,電極板,ガスケットから構成されてい る。この電解セルを複数個積層し,各電極板と給電 体間および給電体と固体高分子電解質膜間の接触面 圧が適正な圧力になるようにボルト・ナットで締め 付けて1つのモジュールを形成している。



Fig. 2 Electrolysis cell structure



第3回 電解モジュールの電流電圧特性 Fig. 3 Property of electrolysis module



第4図 電解モジュールの電圧上昇率

Fig. 4 Voltage build-up rate of electrolysis module

固体高分子電解質膜はフッ素系カチオン交換樹脂 の素材であり,通常運転において素材自身の経年劣 化は少ない。電解モジュールの寿命に大きく影響を 及ぼすのは,電解セル電圧の上昇である。つまり, 定格の水素ガスを発生するのに必要な電流を流すの に必要な電圧値が,電解セル電圧の上昇によって 設計値を越えてしまう時を電解モジュールの寿命と 定義している。電解セル電圧 V は次の式で表され る。³¹

 $\mathbf{V} = \mathbf{V}_{\mathrm{t}} + \eta_{\mathrm{a}} + \eta_{\mathrm{c}} + \mathbf{IR} \quad \dots \quad (1)$

V_t:理論分解電圧

 η_a :陽極側過電圧

η_c:陰極側過電圧 IR:オーム損失

経時変化に伴う電解セル電圧の上昇に寄与するの はオーム損失の増大である。その要因として考えら れるのは,電解モジュールの締め付け力の減少によ る接触面圧の低下と固体高分子電解質膜の汚染によ る抵抗値の増大である。

電解モジュールの締め付け力に関しては機械的に ゆるみにくい構造をとっている。一方,電解モジュー ルに供給される純水中に含まれる微量の不純物イオ ンが固体高分子電解質膜の表面に徐々にファウリン グし,その結果固体高分子電解質膜の抵抗値が増大 する事が考えられる。このため,電解モジュールに 供給される純水はイオン交換樹脂を通して必要な水 質が保たれるように設計されている。

第3回には実際に客先工場で稼働している HHOG の,運転開始時から25000時間までの電流 vs.電圧 出力値をプロットして示した。図中の実線は運転開 始直後に測定した電流 vs.電圧特性を示している。 なお当社では,電解モジュールの予測寿命として, 当初5年(40000時間)で初期電解セル電圧に対し て20%電解セル電圧が上昇すると仮定していたが, 第3回に破線で示したこの寿命曲線に対しては 25000時間後においても充分な余裕が認められる。

さらに電解モジュール電圧の経時的な変化をわか りやすくするために、電圧上昇率を稼働時間に対し てプロットして第4図に示した。実際の電流出力値 はユースポイントでのガス使用量によって変動して いるため、ここでは初期に測定した電流 vs. 電圧特 性曲線(第3図中の実線)を基準とし、初期電圧と 測定された電圧値の差を初期電圧に対する比率に換 算して示した。電圧上昇率は±5%の範囲で変動し ているが、約25000時間の稼働において電解セル電 圧の上昇傾向はほとんど認められない。

以上のことより、電解モジュールの電解特性は 25000時間の稼働においてもほとんど変化していな いことがわかる。

3.2 水素ガス純度

HHOG は純水を直接電気分解して水素ガスと酸 素ガスを発生するため、水素ガス純度を低下させる 最大の要因は酸素のコンタミである。それ以外のも のについては原料の純水中に溶存する極微量の窒素 等しか原理的に含まれない。水素ガス純度が低下す る要因としては、電解セル膜の劣化・損傷によるピ ンホール等の発生に伴う酸素ガス透過量の増大や固 体高分子電解質膜に接合された電解触媒層の劣化に よる透過ガスの消費反応の低下など,固体高分子電 解質膜の性能低下が考えられる。

そこで、前述と同じ客先で稼働中の HHOG で発 生した水素ガス中の酸素濃度の変化を稼働時間に対 してプロットして第5回に示した。測定にはプロセ ス酸素濃度計を使用し、オンラインで測定した。第 5回に示すとおり、水素ガス中の酸素濃度はほぼ1 ppm 以下で推移しており、経時変化に伴う酸素濃 度の上昇は認められない。したがって、水素ガス純 度はほぼ6N(99.9999%)近い純度が保たれてお り、固体高分子電解質膜の性能は長期間にわたって 安定していることがわかる。

3.3 メンテナンス

HHOG は無人自動運転をコンセプトとして設計 された装置であり、ボタン一つの操作で運転・停止 が可能となっている。安全性および装置を保護する ための各種インターロックを装備しており、異常 (故障)発生時には安全に装置が停止するように設 計されている。したがって、日常の運転管理として は特別な操作を必要としない。

また,HHOG は機器構成がシンプルであり,稼 動部としては補給水を供給するための補給水ポンプ と電解モジュールに純水を供給するための循環水ポ ンプが主な機器であるが,いずれも汎用のポンプを 使用しており,通常のシールやガスケット類の交換 程度のメンテナンスで十分である。電解モジュール そのものには摺動部が無く,機械的な摩耗や消耗の 心配がない。

前述の25 000時間稼働している HHOG について



も定期点検を実施しているが、特に異常は認められていない。

電解モジュール性能についても,前述の通り供給 純水の水質を適正に保っておけば経年変化もほとん ど認められないことが実証されている。電解モジュー ルへの供給純水の水質を適正な純度に保つためには 非再生ポリシャー(イオン交換樹脂)を1~2回/年 程度の頻度で交換する必要があるが,交換した樹脂 は当社で再生処理をして再び使用することが出来る。

以上のように,HHOG は特別なメンテナンスを 必要としない非常に扱いやすい装置であり,長期間 安定して稼働することが実証されている(写真1)。 む す び

水素利用社会の話題について,最近では一般の新 聞紙上をもにぎわすようになってきた。21世紀の到 来とともにその実現性が現実味を帯びてきている。 当社の HHOG はその中核を担う技術の一つとして 期待される。本稿で紹介したように HHOG は既に 工場で4年近く安全に連続稼働している実績がある。 装置の扱い易さ,安定性,安全性はこの実績がある。 特の扱い易さ,安定性,安全性はこの実績がある。 十分実証されている。今後さらに完成度を高め,ユー ザーの期待に応えていくとともに,来るべき水素利 用社会において,水素エネルギーシステムに適した



写 真 1 ベトナムの発電所向け HHOG Photo.1 HHOG for power station in VIETNAM

HHOG として地球環境保護に貢献していく所存である。

[参考文献]

- 1) ガスジオラマ '2000, (2000), (株)ガスレビュー発行, p.57
- 2) ガスレビュー増刊, (1999 Autumn), (㈱ガスレビュー, p.36
- 3)電気化学協会編:電気化学便覧(第4版),(1985), 丸善発行, p.272

連 絡 先

小	林	宏	子	UC 事業室	廣	瀬	潤	UC 事業室 課長
			T E L F A X	078 - 232 - 8100 078 - 232 - 8110			T E L F A X	078 - 232 - 8100 078 - 232 - 8110
Ε	-ma	il h.	kobayasł	ni@pantec.co.jp		Е	-mail j.hiros	se@pantec.co.jp

TECHNICAL NOTE

高分子電解質膜への電極触媒の接合技術

Binding Method of Electrocatalysts onto Polymer Electrolyte Membrane

まえがき

イオン伝導体は、通常、電解質溶液や溶融塩のような液体である場合が多い。このような液体では、 電解質が溶媒中で解離しキャリアーイオンとなり、 粘性の低い溶媒中を移動することができるため、高 いイオン伝導性を示す。それに対し、Nafion^Rを代 表とするプロトン伝導性高分子膜はイオン伝導を担 う酸基が膜に固定化されており、含水状態のときに プロトンが水和イオン(H⁺(H₂O)_n)の形で移動する。

このプロトン伝導性高分子膜(高分子電解質膜) の性質を利用して,当社では純水の電気分解による 水電解式水素酸素発生装置 HHOG (High-purity Hydrogen Oxygen Generator)を商品化してい る。また近年,水電解の逆反応である固体高分子型 燃料電池にも注目が集まっており,プロトン伝導性 高分子膜が21世紀のキーマテリアルの一つと言って も過言ではない。

本稿では,水電解における膜と電極触媒の接合技 術について述べ,電極膜接合体の高性能化の現状を 紹介する。

1. 高分子電解質膜の特徴と水電解

第1図に水電解の原理図を示した。陽極に供給し た純水が分解して酸素を発生し、同時に生成したプ ロトンが膜内を移動し、陰極で水素が発生する。し たがって、高分子電解質膜(以下では膜と呼ぶ)は、 (1)陽極と陰極のガスを隔てるセパレーターであり、 (2)イオン伝導体であり、(3)電極触媒の担体でもある。

水電解あるいは燃料電池に用いられる膜は,次の 化学構造をもつパーフルオロカーボンスルホン酸膜 である。



$$- (CF_{2}CF_{2})_{x} - (CF_{2}CF)_{y} - |$$

$$|$$

$$(OCF_{2}CF)_{m}O (CF_{2})_{n}SO_{3}H$$

$$|$$

$$CF_{3}$$

疎水性の強い主鎖部分と親水性のスルホン酸基を含 む側鎖から成る。膜を含水処理すると,スルホン酸 基と水分子が会合して,疎水性マトリックス中に親



第1図 高分子電解質膜による水電解の原理 Fig. 1 Principle of water electrolysis using r

2. 1 Principle of water electrolysis using polymer electrolyte membrane.





水性のネットワークが形成される¹⁾。このような膜 には Nafion^R (DuPont) 以外に, Aciplex^R (旭化 成), Flemion^R (旭硝子) などがある。

膜の含水率によってプロトンの移動度は影響され、 同一処理条件では EW (Equivalent Weight, イオ ン交換容量 (eq/g)の逆数)が小さいほうが含水率 が高い。膜厚50~200 μ mで, 主鎖部分の結晶性を 弱めない程度に側鎖を導入した EW 値900~1100の 膜が水電解では一般的に使用されている。

2. 電極触媒の接合

プロトン伝導性を示す膜は強酸性であるため, 膜 の両面に接合する電極触媒は耐酸性でなければなら ない。また, 触媒活性の点から白金族金属に限定さ れる。陽極触媒としては Pt, Ir が, 陰極触媒とし ては Pt が高活性であり²⁾, これらの合金や酸化物 も使用される。

電解性能は電極触媒の種類により決まるが,電極 触媒の構造,膜への接合方法によっても左右される。 接合方法には,大阪工業技術研究所で開発された化 学メッキ法(湿式法)³⁾と,米国 General Electric 社で開発された熱圧着法(ホットプレス法,乾式 法)⁴⁾がある。

2.2 化学メッキ法

化学メッキは,吸着、還元、成長工程から成る。 まず,白金錯イオンを膜に吸着(イオン交換)させ る。次に還元剤で温和な条件で処理すると,膜内部 の白金イオンが膜表面に拡散して還元析出する。そ の上に,無電解メッキによりPtやIrを成長させる。 還元までで膜表面に析出させることのできるPt量 は,膜のスルホン酸基量に依存する。

これらの工程に先立って膜の表面粗化を行う。こ



第3図 80 ℃電解前後の Pt-Ir/Nafion 117の XPS スペ クトル

Fig. 3 XPSspectra of Ir on Pt-Ir/Nafion 117 before and after water electrolysis at 80 °C.

の表面粗化は膜と触媒の接合強度を高めるだけでな く,電解反応に寄与する表面積を増大させる目的で 行う。ブラストあるいは化学エッチングなどの表面 粗化法や Pt の還元条件を検討し,Pt の析出状態を 制御する試みも行われている^{5,6}。

第2図に Pt-Ir メッキの触媒構造モデル図を示した。無電解メッキで成長する Ir は, 膜の外表面だけでなく膜内部の Pt 上にも成長する。膜内部の Pt-Ir 層で主に電解反応が進行すると考えられる。

PtとIrを比較すると、Irのほうが活性が高いが Ptに比べ化学的安定性が劣る"。30 ℃付近で1.4 A /cm²の電流密度で電解すると初期電圧が2 V を越 え,電圧が時間とともに上昇した。一方,80 ℃の 電解では電圧上昇が抑えられ,さらに,80 ℃で電 解した後30 ℃で電解しても急激な電圧上昇は起こ らなかった。X線光電子分光法によりIr表面分析 を行った結果,第3 図に示すように,80 ℃の電解 後にIr表面にIr酸化物が形成されているためであ ることがわかった。すなわち,30 ℃では陽極酸化 によりIrの溶出が起こるが,80 ℃では酸化物の形 成が促進され安定化すると考えられる。さらに, Pt-Irメッキの安定性は,表面粗化の程度にも影響 されることがわかった。

2.3 ホットプレス法

ホットプレス法では、圧延、スクリーン印刷、ス プレー塗布など種々の方法で電極触媒をフィルム状 に成形し、これを膜の両面に加熱圧着する。熱圧着 温度は、膜のガラス転移点以上120~170℃が一般 的である。

圧延のような方法では、触媒にフッ素樹脂粉末を 結着材として混ぜて成形し、350 ℃程度で焼結した 後、膜と同じ成分の溶液(5 wt% Nafion[®] 溶液) を塗布して膜と熱圧着する。

スクリーン印刷やスプレー塗布のような方法では, 触媒層を薄くし易い。フッ素樹脂粉末を使用せず, 触媒と Nafion[®] 溶液のみを混合して樹脂フィルム 上に薄膜層を形成し,これを膜に熱圧着する。熱圧 着後,樹脂フィルムを剥がすので,一種の転写であ り"Decal 法"と呼ばれる⁸⁾。

いずれの方法でも、電極触媒と膜成分の混合層を 膜との界面に形成することによって、膜を表面粗化 することなく電極反応場を三次元化することが可能 である(第4図)。また、ホットプレス法では、金 属に限らず触媒選択の自由度が高い。高活性、かつ 化学的に安定な IrO₂ 触媒を膜に接合できる。

第5図に、スクリーン印刷で陽極に IrO₂、 陰極 に Pt 黒を形成したホットプレス膜の電解結果を示 す。触媒と Nafion[®] 溶液の混合インクを2~3回 繰り返して印刷することにより所定の触媒厚さにす る。このとき、 膜と電極触媒界面で Nafion[®] が不 足するとホットプレス後の膜と電極触媒の密着性が 悪くなり、電圧が急激に上昇する現象が見られた。 膜との界面で Nafion[®] の割合を増やし、触媒表面 では触媒の割合を増やして傾斜組成にすることによ り、電圧上昇はなくなることがわかった。



第4図 ホットプレス法による電極膜接合体のモデル Fig. 4 Model of membrane electrode assembly processed by hot-press method.



第5図 ホットプレス法(スクリーン印刷)における電 極膜密着性の改善効果

3. 水電解の高性能化

電解電圧は、理論分解電圧、陽極過電圧、陰極過 電圧およびオーム損失(膜抵抗,接触抵抗を含む)の 和である。電解電圧を下げ電力原単位(kWh/Nm³-H₂)を低減するには、陽極過電圧と膜抵抗を下げる ことが重要である。陽極過電圧の低減は、すでに述 べたように IrO₂ を陽極触媒として使用することに より達成される。膜抵抗の低減のためには、膜厚を 薄くし EW 値の低い膜を使用する。

第6図に, 膜の種類を変えて陽極に IrO₂, 陰極 に Pt 黒を形成したホットプレス膜の電解性能を化 学メッキと比較して示した。このホットプレス膜に は, スプレー塗布で形成した触媒フィルムを用いた。

Fig. 5 Improvement effect of contact strength between electrocatalyst and membrane in screen printing and hot-press method.



第6図 種々の電極膜接合体の電解性能 Fig. 6 Electrolysis performance of various membrane electrode assemblies.

Nafion^R 117, 115, 112は EW=1100で乾燥状態での 膜厚がそれぞれ180, 120, 50 μm である。Aciplex^R S-1002は EW=950で膜厚が50 μm である。ここで, 図中の値は,

電圧効率(%)=(理論稼働電圧/実際の電解電圧) ×100

電流効率(%)=(実際の水素発生量/理論発生量) ×100

エネルギー効率(%)=電圧効率×電流効率/100

である。

膜厚が薄くなるとともに電圧効率が上がり, EW

の低い(イオン交換容量の高い)Aciplex^R S-1002 で、80 °C、1 A/cm² における電圧効率は97%に達 した。しかし、薄膜では対極への水素あるいは酸素 の透過量が増加するため、電圧効率が向上する反面、 電流効率が低下する。結果として、最も膜抵抗が低 い Aciplex^R S-1002で94%のエネルギー効率が得ら れた。対極へのガス透過量は、電極触媒の構造を多 孔質化し、発生した水素と酸素を速やかに触媒層か ら離脱させることにより低減することが可能である。 今後、さらにエネルギー効率の向上が期待される。 む す び

本稿では,高分子電解質膜への電極触媒の接合方 法を中心に述べたが,他にもモジュール化技術,装 置化技術の集積が HHOG には必須である。これら については別の機会に改めて触れたい。

燃料電池自動車の開発や,燃料電池と水電解の両 機能を併せ持つ再生型燃料電池の開発も進められて いる。21世紀を迎え,水素エネルギー時代は着実に 近づいており,高分子電解質膜を用いた電極触媒接 合技術の更なる革新が望まれる。

[参考文献]

- 1) T.D.Gierke, Electrochem. Soc., Fall Meeting (1977)
- 2) M. H. Miles and M. A. Thomason, J. Electrochem. Soc., 123 (10) 1459-1461 (1976).
- 3) 竹中啓恭, 鳥養栄一, 特開昭55-38934 (1980)
- 4) US Patent 3297484 (1967)
- 5)谷俊宏ほか,日本機械学会熱工学講演会講演論文集, No.97-25 (1997)
- 6)横山直也ほか、ソーダ工業技術討論会講演要旨集, 23, 104-107 (1999)
- 7) M. Pourbaix, "Atlas of electrochemical equilibria in aqueous solution", Houston, NACE (1974)
- 8) US Patent 5211984 (1993)